

DEXTROROTATORY GLUCOSE LIPID A ANALOG

Publication Number: 2004-217630 (JP 2004217630 A) , August 05, 2004

Inventors:

- SHIOSAKI MASAO
- SHIMOZATO RYUICHI
- WATANABE YUKIKO
- MOCHIZUKI TAKASHI

Applicants

- SANKYO CO LTD

Application Number: 2003-421912 (JP 2003421912) , December 19, 2003

Priority:

- 2002-372336 [JP 2002372336], JP (Japan), December 24, 2002

International Class:

- C07H-015/04
- A61K-031/7028
- A61P-009/14
- A61P-029/00
- A61P-031/04
- A61P-037/02
- C07M-007:00

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dextrorotatory glucose lipid A analog that has excellent macrophage activity-inhibitory action and is useful as an antiinflammatory agent, an anti-autoimmune disease agent, an immunosuppressive agent, a prognosis-improving agent after coronary artery bypass grafting or an antisepticemic agent. **SOLUTION:** This medicinal composition contains a compound represented by general formula [wherein Q is O atom, a 1-3C alkylene, a group of -O-Alk- or a group of -O-Alk-O- (Alk is a 1-3C alkylene) R1, R2 and R4 are each identical or different, H, a 1-20C alkyl which may be substituted, a 2-20C alkenyl which may be substituted, a 2-20C alkynyl which may be substituted, a 1-20C alkanoyl which may be substituted, a 3-20C alkenoyl which may be substituted or a 3-20C alkynoyl which may be substituted; R3 is an 1-20C alkanoyl which may be substituted, a 3-20C alkenoyl which may be substituted, a 3-20C alkynoyl which may be substituted; R5 is H, a halogen atom, hydroxy, a 1-6C alkoxy which may be substituted, a 2-6C alkenyloxy which may be substituted or a 2-6C alkynyloxy which may be substituted] or their pharmacologically acceptable salts as an active ingredient. COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

JAPIO

© 2006 Japan Patent Information Organization. All rights reserved.

Dialog® File Number 347 Accession Number 8104871

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-217630

(P2004-217630A)

(43) 公開日 平成16年8月5日(2004.8.5)

(51) Int.Cl. ⁷	F 1	テーマコード (参考)
C 07 H 15/04	C 07 H 15/04	4 C 05 7
A 61 K 31/7028	A 61 K 31/7028	4 C 08 6
A 61 P 9/14	A 61 P 9/14	
A 61 P 29/00	A 61 P 29/00	
A 61 P 31/04	A 61 P 31/04	
審査請求 未請求 請求項の数 53 O L (全 115 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2003-421912 (P2003-421912)	(71) 出願人	000001856
(22) 出願日	平成15年12月19日 (2003.12.19)		三共株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2002-372336 (P2002-372336)		東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号
(32) 優先日	平成14年12月24日 (2002.12.24)	(74) 代理人	100081400
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 大野 彰夫
		(74) 代理人	100092716
			弁理士 中田 ▲やす▼雄
		(74) 代理人	100115750
			弁理士 矢口 敏昭
		(74) 代理人	100119622
			弁理士 金原 玲子
		(74) 代理人	100125025
			弁理士 越後 友希

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 右糖グルコースリピドA類縁体

(57) 【要約】

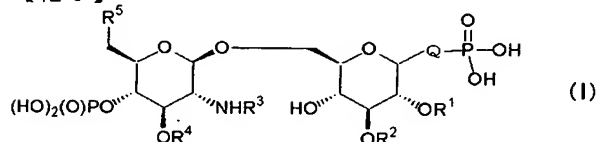
【課題】

優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、抗炎症剤、抗自己免疫疾患剤、免疫抑制剤、冠動脈バイパス形成術後の予後改善剤又は抗敗血症剤として有用な化合物を提供することを課題とする。

【解決手段】

下記一般式

【化1】



10

〔Qは、酸素原子、C₁－C₃アルキレン基、基-O-Alk-又は基-O-Alk-O-（AlkはC₁－C₃アルキレン基。）〕、

R¹、R²及びR⁴は、同一又は異なって、水素原子、置換可C₁－C₂₀アルキル基、置換可C₂－C₂₀アルケニル基、置換可C₂－C₂₀アルキニル基、置換可C₁－C₂₀アルカノイル基、置換可C₃－C₂₀アルケノイル基又は置換可C₃－C₂₀アルキノイル基、

R³は、置換可C₁－C₂₀アルカノイル基、置換可C₃－C₂₀アルケノイル基又は置換可

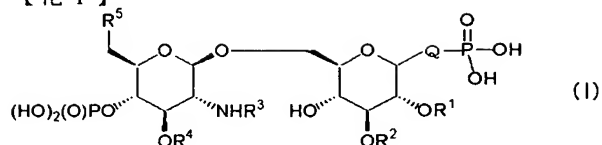
20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式

【化 1】



10

〔式中、Qは、酸素原子、 C_1-C_3 アルキレン基、基-O-Alk-又は基-O-Alk-O-（但し、Alkは C_1-C_3 アルキレン基を示す。）であり、

R^1 、 R^2 及び R^4 は、同一又は異なって、水素原子、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_1-C_{20} アルキル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_2-C_{20} アルケニル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_2-C_{20} アルキニル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_1-C_{20} アルカノイル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_3-C_{20} アルケノイル基又は下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_3-C_{20} アルキノイル基を示し、

20

R^3 は、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_1-C_{20} アルカノイル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_3-C_{20} アルケノイル基又は下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_3-C_{20} アルキノイル基を示し、

R^5 は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基を有していてもよい C_1-C_6 アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい C_2-C_6 アルケニルオキシ基又はオキシ基を有していてもよい C_2-C_6 アルキニルオキシ基を示し、

置換基群Aは、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基、オキシ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルコキシ基、 $(C_1-C_{20}$ アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ基、 $\{(C_1-C_{20}$ アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ $\}C_1-C_{20}$ アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい C_2-C_{20} アルケニルオキシ基、オキシ基を有していてもよい C_2-C_{20} アルキニルオキシ基、オキシ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルカノイルオキシ基、オキシ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルケノイルオキシ基、オキシ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルキノイルオキシ基及び C_1-C_{20} アルキルスルホニル基からなる群である。〕で表される化合物又はその薬理上許容しうる塩。

30

【請求項 2】

R^1 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である請求項1に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 3】

R^1 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい C_4-C_{18} アルキル基である請求項1に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

40

【請求項 4】

R^1 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である請求項1に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 5】

R^1 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい C_8-C_{18} アルキル基である請求項1に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 6】

R^1 が、無置換又は置換基群Aから選択された水酸基若しくはオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である請求項1に記載の化合

50

物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 7】

R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項 1 に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 8】

R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ドデセニル基又はテトラデセニル基である請求項 1 に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 9】

R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 10】

R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 11】

R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい C_4-C_{18} アルキル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 12】

R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 13】

R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい C_8-C_{18} アルキル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 14】

R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 15】

R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 16】

R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、5-ドデセニル基又は7-テトラデセニル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 17】

R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 18】

R^2 が、無置換の $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 19】

R^2 が、無置換の、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 20】

R^3 が、無置換の C_8-C_{18} アルカノイル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項21】

R^3 が、無置換の $C_{10}-C_{18}$ アルカノイル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項22】

R^3 が、ホルミル基、アセチル基又はプロピオニル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項23】

R^3 が、ホルミル基又はアセチル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。 10

【請求項24】

R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項25】

R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい C_4-C_{18} アルキル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項26】

R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。 20

【請求項27】

R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい C_8-C_{18} アルキル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項28】

R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。 30

【請求項29】

R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項30】

R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。 40

【請求項31】

R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である請求項1乃至19のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項32】

R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{18}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アル 50

キル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 33】

R⁴が、置換基群 A から選択されたフッ素原子、水酸基又は無置換の C₁₂ - C₁₄ アルコキシ基を置換基として有する、C₁₀ - C₁₈ アルキル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 34】

R⁴が、置換基群 A から選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の C₁₂ - C₁₄ アルケニルオキシ基を置換基として有する、C₁₀ - C₁₈ アルキル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

10

【請求項 35】

R⁴が、置換基群 A から選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5 - ドデセニルオキシ基、7 - テトラデセニルオキシ基、ドデカノイルオキシ基、テトラデカノイルオキシ基、5 - ドデセノイルオキシ基又は 7 - テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、5 - ドデセニル基又は 7 - テトラデセニル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 36】

R⁴が、置換基群 A から選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5 - ドデセニルオキシ基、7 - テトラデセニルオキシ基、ドデカノイルオキシ基、テトラデカノイルオキシ基、5 - ドデセノイルオキシ基又は 7 - テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

20

【請求項 37】

R⁴が、置換基群 A から選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ドデカノイルオキシ基又はテトラデカノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 38】

R⁴が、置換基群 A から選択された 5 - ドデセニルオキシ基、7 - テトラデセニルオキシ基、5 - ドデセノイルオキシ基又は 7 - テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

30

【請求項 39】

R⁴が、置換基群 A から選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5 - ドデセニルオキシ基又は 7 - テトラデセニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 40】

R⁴が、置換基群 A から選択されたドデシルオキシ基又はテトラデシルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

40

【請求項 41】

R⁴が、置換基群 A から選択された 5 - ドデセニルオキシ基又は 7 - テトラデセニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 42】

R⁵が、ハロゲン原子、水酸基又は無置換の C₁ - C₆ アルコキシ基である請求項 1 乃至 41 のいずれか 1 項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項 43】

50

R⁵が、フッ素原子、水酸基又はメトキシ基である請求項1乃至41のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項44】

Qが、酸素原子である請求項1乃至43のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項45】

Qが、ホスホノエチル基である請求項1乃至43のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。

【請求項46】

右糖グルコース1位が α 位である請求項1乃至45のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩。 10

【請求項47】

請求項1乃至46のいずれか1項において、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-デシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- β -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-デシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド、 20

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- β -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 3-O-デシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド、 30

ホスホノ 3-O-デシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 2, 3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- α -D-グルコピラノシド、 40

ホスホノ 2, 3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- β -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 2, 3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-(オクタデシノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- α -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 2, 3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-(オクタデシノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- β -D-グルコピラノシド、

ホスホノ 2, 3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ- 50

3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(E)-9-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-α-D-グルコピラノシド、

ホスホノ 3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(E)-9-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-β-D-グルコピラノシド、

ホスホノ 3-0-ドデシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

10

ホスホノ 3-0-ドデシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-β-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

20

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、

30

2-ホスホノエチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド、

3-(ホスホノオキシ) プロピル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド、

3-(ホスホノ) プロピル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド、

40

6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシルメチル ジハイドロジェンホスフェート、

6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシルエチル ジハイドロジェンホスフェート、

50

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシルエチルホスホン酸

2-(ホスホノ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2-O-テトラデシル-3-O-デシル-α-D-グルコピラノシド、

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オ-ドデシル-β-D-グルコピラノシルメチルホスホン酸

10

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド、

20

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ビス-オ-[(ノニルオキシ)エチル]-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ビス-オ-{2-[2-(ヘキシロキシ)エトキシ]エチル}-α-D-グルコピラノシド、

30

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ビス-オ-{2-[2-(2-プロポキシエトキシ)エトキシ]エチル}-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[2-(ウンデシルスルホニル)エチル]-α-D-グルコピラノシド、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ビス-オ-[2-(ノニルスルホニル)エチル]-α-D-グルコピラノシド、

40

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ)テトラデカノイル]-α-D-グルコピラノシド、

ホスホノ 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ)テトラデカノイル

50

]ー α ーDーグルコピラノシド又は

ホスホノ 6ーOー{2ーデオキシー3ーOー[(R)ー3ーメトキシデシル]ー6ーOーメチルー2ー[(Z)ー11ー(オクタデセノイルアミノ)]ー4ーOーホスホノー β ーDーグルコピラノシル}ー3ーOードデシルー2ーOー[(3ーオキソ)テトラデカノイル]ー β ーDーグルコピラノシド、

或いはその薬理上許容しうる塩。

【請求項48】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する医薬組成物。

【請求項49】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する炎症の予防剤又は治療剤。

【請求項50】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する自己免疫疾患の予防剤又は治療剤。

【請求項51】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する敗血症の予防剤又は治療剤。

【請求項52】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する免疫抑制剤。

【請求項53】

請求項1乃至46のいずれか1項に記載の化合物又はその薬理上許容しうる塩を有効成分として含有する冠動脈バイパス形成術後の予後改善剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、抗炎症剤、抗自己免疫疾患剤、免疫抑制剤、冠動脈バイパス形成術後の予後改善剤又は抗敗血症剤として有用な新規リピドA類縁体に関する。

【背景技術】

【0002】

腸内細菌から得られたグラム陰性菌の細胞壁の最表層には菌体外に分泌されない毒成分（内毒素）が含まれており、この内毒素は、内毒素活性以外にも、生体の自己防衛にかかわる免疫アジュバント活性作用、マクロファージ活性化作用、マイトジェン活性作用、発熱作用、腫瘍壊死作用、抗体産生増強作用、TNF誘導作用等の多様な生物活性を示す。

【0003】

かかる内毒素はリポ多糖よりなり、いわゆるリピドAと称される部分が内毒素活性の活性中心であることが確認されている（非特許文献1）。

【0004】

一方、細菌リピドA関連化合物としてRhodobacter sphaeroidesより見出された化合物（Rs-DPLA）（非特許文献2及び非特許文献3）は、ヒトマクロファージに対してLPSアンタゴニストの活性を示し抗自己免疫疾患剤又は抗敗血症剤として有用である可能性が出てきており、マクロファージ活性化作用とは逆の抑制作用を示す薬剤の開発が行われるようになってきた。

【0005】

これらの結果から、上記の多様な活性のうち、有用な活性を有する化合物の誘導体合成の試みが頻繁に行われるようになり、例えば、非特許文献4、特許文献1、特許文献2、特許文献3又は特許文献4に記載された誘導体が知られている。

【非特許文献1】井本等、テトラヘドロン・レターズ、1985年、26巻、P. 154

10

20

30

40

50

5

【非特許文献2】キュレシ等、ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー、1988年、263巻、P. 5502

【非特許文献3】インフュクション・イミューニティー、57巻、P. 1336

【非特許文献4】クリスト等、ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ、116巻、P. 3637

【特許文献1】特開平10-324694号公報

【特許文献2】特開平5-194470号公報

【特許文献3】特開2001-348396号公報

【特許文献4】米国特許5935938号公報

10

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明者等の課題は、優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、抗炎症剤、抗自己免疫疾患剤、免疫抑制剤、冠動脈バイパス形成術後の予後改善剤又は抗敗血症剤として有用な新規リポドA類縁体を見出すことである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者等は、上記課題を解決するため、鋭意努力した結果、1位にホスホノ基又はホスホノオキシエチル基を有するグリコシルリポドA類縁体のある系統の化合物に、優れたマクロファージ活性抑制作用を見出し、本発明を完成した。

20

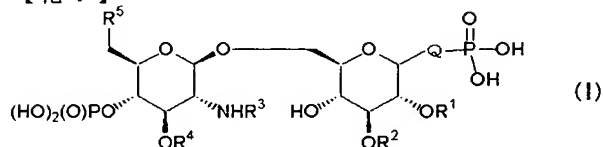
【0008】

本発明の化合物は、

1) 一般式

【0009】

【化1】



30

【0010】

【式中、

Qは、酸素原子、C₁-C₃アルキレン基、基-O-Alk-又は基-O-Alk-O-（但し、AlkはC₁-C₃アルキレン基を示す。）であり、

R¹、R²及びR⁴は、同一又は異なって、水素原子、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₁-C₂₀アルキル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₂-C₂₀アルケニル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₂-C₂₀アルキニル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₁-C₂₀アルカノイル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₃-C₂₀アルケノイル基又は下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₃-C₂₀アルキノイル基を示し、

40

R³は、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₁-C₂₀アルカノイル基、下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₃-C₂₀アルケノイル基又は下記置換基群Aから選択された一種以上の基で置換されていてもよいC₃-C₂₀アルキノイル基を示し、

R⁵は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基を有していてもよいC₁-C₆アルコキシ基、オキシ基を有していてもよいC₂-C₆アルケニルオキシ基又はオキシ基を有していてもよいC₂-C₆アルキニルオキシ基を示し、

50

置換基群 A は、ハロゲン原子、水酸基、オキソ基、オキソ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルコキシ基、 $(C_1-C_{20}$ アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ基、 $\{(C_1-C_{20}$ アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ $\}$ C_1-C_{20} アルコキシ基、オキソ基を有していてもよい C_2-C_{20} アルケニルオキシ基、オキソ基を有していてもよい C_2-C_{20} アルキニルオキシ基、オキソ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルカノイルオキシ基、オキソ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルケノイルオキシ基、オキソ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルキノイルオキシ基及び C_1-C_{20} アルキルスルホニル基からなる群である。]

で表される化合物、その薬理上許容しうる塩である。

【0011】

本発明の化合物 (I) のうち、好適なものは、

2) R^1 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である化合物、

3) R^1 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい C_4-C_{18} アルキル基である化合物、

4) R^1 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である化合物、

5) R^1 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい C_8-C_{18} アルキル基である化合物、

6) R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である化合物、

7) R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、

8) R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ドデセニル基又はテトラデセニル基である化合物、

9) R^1 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基若しくはオキソ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、

10) R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である化合物、

11) R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基である化合物、

12) R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である化合物、

13) R^2 が、置換基群 A から選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基である化合物、

14) R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である化合物、

15) R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、

16) R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、5-ドデセニル基又は7-テトラデセニル基である化合物、

17) R^2 が、無置換又は置換基群 A から選択された水酸基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、

18) R^2 が、無置換の $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、

19) R^2 が、無置換のデシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、

20) R^3 が、無置換の C_8-C_{18} アルカノイル基である化合物、

21) R^3 が、無置換の $C_{10}-C_{18}$ アルカノイル基である化合物、

22) R^3 が、ホルミル基、アセチル基又はプロピオニル基である化合物、

23) R^3 が、ホルミル基又はアセチル基である化合物、

10

20

30

40

50

- 24) R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基である化合物、
- 25) R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基である化合物、
- 26) R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基である化合物、
- 27) R^4 が、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基である化合物、
- 28) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である化合物、 10
- 29) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、
- 30) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルカノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、
- 31) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケノイルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、 20
- 32) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基又は無置換の $C_{12}-C_{18}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、
- 33) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基又は無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルコキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、
- 34) R^4 が、置換基群Aから選択されたフッ素原子、水酸基、無置換の $C_{12}-C_{14}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基である化合物、
- 35) R^4 が、置換基群Aから選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5-ドデセニルオキシ基、7-テトラデセニルオキシ基、ドデカノイルオキシ基、テトラデカノイルオキシ基、5-ドデセノイルオキシ基又は7-テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、5-ドデセニル基又は7-テトラデセニル基である化合物、 30
- 36) R^4 が、置換基群Aから選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5-ドデセニルオキシ基、7-テトラデセニルオキシ基、ドデカノイルオキシ基、テトラデカノイルオキシ基、5-ドデセノイルオキシ基又は7-テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、
- 37) R^4 が、置換基群Aから選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ドデカノイルオキシ基又はテトラデカノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、 40
- 38) R^4 が、置換基群Aから選択された5-ドデセニルオキシ基、7-テトラデセニルオキシ基、5-ドデセノイルオキシ基又は7-テトラデセノイルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、
- 39) R^4 が、置換基群Aから選択されたドデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、5-ドデセニルオキシ基又は7-テトラデセニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、
- 40) R^4 が、置換基群Aから選択されたドデシルオキシ基又はテトラデシルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、
- 41) R^4 が、置換基群Aから選択された5-ドデセニルオキシ基又は7-テトラデセニ 50

ルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物、

42) R^5 が、ハロゲン原子、水酸基又は無置換の C_1-C_6 アルコキシ基である化合物、

43) R^5 が、フッ素原子、水酸基又はメトキシ基である化合物、

44) Qが、酸素原子である化合物、

45) Qが、ホスホノエチル基である化合物、

46) 右糖グルコース1位が α 位である化合物である。

これらのうち、更に好適な化合物は、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-デシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- β -D-グルコピラノシド(以下、化合物1とする)、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-デシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド(以下、化合物2とする)、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- β -D-グルコピラノシド(以下、化合物3とする)、

ホスホノ 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド(以下、化合物4とする)、

ホスホノ 3-O-デシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド(以下、化合物5とする)、

ホスホノ 3-O-デシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド(以下、化合物6とする)、

ホスホノ 2,3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- α -D-グルコピラノシド(以下、化合物7とする)、

ホスホノ 2,3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- β -D-グルコピラノシド(以下、化合物8とする)、

ホスホノ 2,3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-(オクタデシノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- α -D-グルコピラノシド(以下、化合物9とする)、

ホスホノ 2,3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-(オクタデシノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- β -D-グルコピラノシド(以下、化合物10とする)、

ホスホノ 2,3-ジ-オ-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(E)-9-(オク

タデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル] - α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 11 とする)、

ホスホノ 3-O-デシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(E)-9-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (以下、化合物 12 とする)、

ホスホノ 3-O-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 13 とする)、

10

ホスホノ 3-O-ドデシル-6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-O-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (以下、化合物 14 とする)、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 15 とする)、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 16 とする)、

20

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 17 とする)、

2-(ホスホノオキシ) エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-オ-ドデシル- β -D-グルコピラノシド (以下、化合物 18 とする)、

30

2-ホスホノエチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 19 とする)、

3-(ホスホノオキシ) プロピル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 20 とする)、

3-(ホスホノ) プロピル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 21 とする)、

40

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシルメチル ジハイドロジェンホスフェート (以下、化合物 22 とする)、

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル- α -D-グルコピラノシルエチル ジハイド

50

ロジェンホスフェート（以下、化合物 23 とする）、

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシルエチルホスホン酸（以下、化合物 24 とする）、

2-(ホスホノ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2-O-テトラデシル-3-O-デシル-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 25 とする）、

6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル-β-D-グルコピラノシルメチルホスホン酸（以下、化合物 26 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 27 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 28 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 29 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ビス-O-[(ノニルオキシ)エチル]-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 30 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ビス-O-{2-[2-(ヘキシルオキシ)エトキシ]エチル}-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 31 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ビス-O-{2-[2-(2-プロポキシエトキシ)エトキシ]エチル}-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 32 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[2-(ウンデシルスルホニル)エチル]-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 33 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ビス-O-[2-(ノニルスルホニル)エチル]-α-D-グルコピラノシド（以下、化合物 34 とする）、

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキ

ソ) テトラデカノイル]- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 35 とする)、

ホスホノ 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-
-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ- β -
D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ) テトラデカノイル
]- α -D-グルコピラノシド (以下、化合物 36 とする) 又は

ホスホノ 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-
-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)]-4-O-ホスホノ- β -
D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(3-オキソ) テトラデカノイル
]- β -D-グルコピラノシド (以下、化合物 37 とする) である。

【0012】

また、本発明は、上記化合物 (I) を有効成分として含有する医薬であり、特に、炎症
の予防剤又は治療剤、自己免疫疾患の予防剤又は治療剤、免疫抑制剤、冠動脈バイパス形
成術後の予後改善剤、あるいは、敗血症の予防剤又は治療剤である。

【0013】

なお、上記式 (I) 中、Q においては並び順は特に限定がなく、例えば、基-0-Alk-は-
0-Alk-であっても-Alk-0-であってもよい。

【0014】

上記式 (I) 中、Q における「 C_1-C_3 アルキレン基」としては、例えば、メチレン、
エチレン、プロピレン、トリメチレン基のような直鎖又は分枝鎖の C_1-C_3 アルキレン基
があげられ、好適には、メチレン、エチレン又はトリメチレン基であり、より好適には、
エチレン基である。

【0015】

上記式 (I) 中、 R^3 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換さ
れていてもよい C_1-C_{20} アルカノイル基」の「 C_1-C_{20} アルカノイル基」、及び、置換
基群 A における「オキソ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルカノイルオキシ基」の「 C_1 -
 C_{20} アルカノイル」部分としては、例えば、ホルミル (但し、オキソ基が置換基である
場合は除く)、アセチル、プロピオニル、イソプロピオニル、ブチリル、イソブチリル、
sec-ブチリル、tert-ブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル
、イソヘキサノイル、ヘプタノイル、イソヘプタノイル、オクタノイル、イソオクタノイ
ル、ノナノイル、イソノナノイル、デカノイル、イソデカノイル、ウンデカノイル、イソ
ウンデカノイル、ラウロイル、イソラウロイル、トリデカノイル、イソトリデカノイル、
ミリストイル、ペンタデカノイル、パルミトイル、ヘプタデカノイル、ステアロイル、イ
ソステアロイル、ノナデカノイル、イコサノイル基のような直鎖又は分枝鎖の C_1-C_{20}
アルカノイル基があげられ、

置換基群 A においては、好適には、 C_4-C_{18} アルカノイル基であり、より好適には、 C_8 -
 C_{18} アルカノイル基であり、さらに好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルカノイル基であり、
 R^3 においては、好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルカノイル基である。

【0016】

上記式 (I) 中、 R^3 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換さ
れていてもよい C_3-C_{20} アルケノイル基」の「 C_3-C_{20} アルケノイル基」、及び、置換
基群 A における「オキソ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルケノイルオキシ基」の「 C_3 -
 C_{20} アルケノイル」部分としては、上記であげた C_1-C_{20} アルカノイル基のうち、炭
素数 3 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の二重結合を有する基があげられ、
好適には、 C_4-C_{18} アルケノイル基であり、さらに好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルケノイル
基である。

【0017】

上記式 (I) 中、 R^3 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換さ
れていてもよい C_3-C_{20} アルキノイル基」の「 C_3-C_{20} アルキノイル基」、及び、置換
基群 A における「オキソ基を有していてもよい C_3-C_{20} アルキノイルオキシ基」の「 C_3 -
 C_{20} アルキノイル」部分としては、上記であげた C_1-C_{20} アルカノイル基のうち、炭

10

20

30

40

50

素数 3 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 C_4-C_{18} アルキノイル基であり、さらに好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルキノイル基である。

【0018】

上記式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_1-C_{20} アルキル基」の「 C_1-C_{20} アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、イソペンチル、2-メチルブチル、ネオペンチル、1-エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、4-メチルペンチル、3-メチルペンチル、2-メチルペンチル、1-メチルペンチル、3, 3-ジメチルブチル、2, 2-ジメチルブチル、1, 1-ジメチルブチル、1, 2-ジメチルブチル、1, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、2-エチルブチル、ヘプチル、1-メチルヘキシル、2-メチルヘキシル、3-メチルヘキシル、4-メチルヘキシル、5-メチルヘキシル、1-プロピルブチル、4, 4-ジメチルペンチル、オクチル、1-メチルヘプチル、2-メチルヘプチル、3-メチルヘプチル、4-メチルヘプチル、5-メチルヘプチル、6-メチルヘプチル、1-プロピルペンチル、2-エチルヘキシル、5, 5-ジメチルヘキシル、ノニル、3-メチルオクチル、4-メチルオクチル、5-メチルオクチル、6-メチルオクチル、1-プロピルヘキシル、2-エチルヘプチル、6, 6-ジメチルヘプチル、デシル、1-メチルノニル、3-メチルノニル、8-メチルノニル、3-エチルオクチル、3, 7-ジメチルオクチル、7, 7-ジメチルオクチル、ウンデシル、4, 8-ジメチルノニル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、3, 7, 11-トリメチルドデシル、ヘキサデシル、4, 8, 12-トリメチルトリデシル、1-メチルペンタデシル、14-メチルペンタデシル、13, 13-ジメチルテトラデシル、ヘプタデシル、15-メチルヘキサデシル、オクタデシル、1-メチルヘプタデシル、ノナデシル、イコシル又は 3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシル基のような炭素数 1 乃至 20 個の直鎖又は分枝鎖アルキル基があげられ、好適には、 C_4-C_{18} アルキル基であり、より好適には、 C_8-C_{18} アルキル基である。

【0019】

上記式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_2-C_{20} アルケニル基」の「 C_2-C_{20} アルケニル基」としては、上記であげた C_1-C_{20} アルキル基のうち、炭素数 2 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である。

【0020】

上記式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群 A から選択された一種以上の基で置換されていてもよい C_2-C_{20} アルキニル基」の「 C_2-C_{20} アルキニル基」としては、上記であげた C_1-C_{20} アルキル基のうち、炭素数 2 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_{10}-C_{18}$ アルキニル基である。

【0021】

上記式 (I) 中、 R^5 及び置換基群 A における「ハロゲン原子」としては、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素原子があげられ、好適には、フッ素、塩素又は臭素原子であり、さらに好適には、フッ素原子である。

【0022】

上記式 (I) 中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい C_1-C_6 アルコキシ基」の「 C_1-C_6 アルコキシ基」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、s-ブトキシ、tert-ブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2-メチルブチルオキシ、ネオペンチルオキシ、1-エチルプロピルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ、4-メチルペンチルオキシ、3-メチルペンチルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、1-メチルペンチルオキシ、3, 3-

ジメチルブチルオキシ、2, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 1-ジメチルブチルオキシ、1, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 3-ジメチルブチルオキシ又は2-エチルブチルオキシ基のような炭素数1乃至6個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基があげられ、好適には、炭素数1乃至4個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、さらに好適には、メトキシ基である。

【0023】

上記式(1)中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい C_2-C_6 アルケニルオキシ基」の「 C_2-C_6 アルケニルオキシ基」としては、上記であげた C_1-C_6 アルコキシ基のうち、炭素数2乃至6個のものであって、1個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 C_2-C_4 アルケニルオキシ基である。

10

【0024】

上記式(1)中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい C_2-C_6 アルキニルオキシ基」の「 C_2-C_6 アルキニルオキシ基」としては、上記であげた C_1-C_6 アルコキシ基のうち、炭素数2乃至6個のものであって、1個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 C_2-C_4 アルキニルオキシ基である。

【0025】

上記式(1)中、置換基群Aにおける「オキシ基を有していてもよい C_1-C_{20} アルコキシ基」としては、炭素数1乃至10個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基(C_1-C_{20} アルキル基)に酸素原子が結合している基があげられ、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、s-ブトキシ、tert-ブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2-メチルブチルオキシ、ネオペンチルオキシ、1-エチルプロピルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ、4-メチルペンチルオキシ、3-メチルペンチルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、1-メチルペンチルオキシ、3, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 1-ジメチルブチルオキシ、1, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 3-ジメチルブチルオキシ、2-エチルブチルオキシ、ヘプチルオキシ、4-メチルヘキシルオキシ、1-プロピルブチルオキシ、4, 4-ジメチルペンチルオキシ、オクチルオキシ、6-メチルヘプチルオキシ、5, 5-ジメチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、1-メチルノニルオキシ、3-メチルノニルオキシ、8-メチルノニルオキシ、3-エチルオクチルオキシ、3, 7-ジメチルオクチルオキシ、7, 7-ジメチルオクチルオキシ、ウンデシルオキシ、4, 8-ジメチルノニルオキシ、ドデシルオキシ、トリデシルオキシ、テトラデシルオキシ、ペンタデシルオキシ、3, 7, 11-トリメチルドデシルオキシ、ヘキサデシルオキシ、4, 8, 12-トリメチルトリデシルオキシ、1-メチルペンタデシルオキシ、14-メチルペンタデシルオキシ、13, 13-ジメチルテトラデシルオキシ、ヘプタデシルオキシ、オクタデシルオキシ、1-メチルヘプタデシルオキシ、ノナデシルオキシ、イコシルオキシ又は3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシルオキシ基のような炭素数1乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基があげらる。

20

30

【0026】

上記式(1)中、置換基群Aにおける「(C_1-C_{20} アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ基」としては、上記であげた「 C_1-C_{20} アルコキシ基」が1個置換した上記であげた「 C_1-C_{20} アルコキシ基」があげられ、好適には、(C_1-C_6 アルコキシ) C_1-C_6 アルコキシ基である。

40

【0027】

上記式(1)中、置換基群Aにおける「{(C_1-C_{20} アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ} C_1-C_{20} アルコキシ基」としては、上記であげた「(C_1-C_{20} アルコキシ) C_1-C_{20} アルコキシ基」が1個置換した上記であげた「 C_1-C_{20} アルコキシ基」があげられ、好適には、{(C_1-C_6 アルコキシ) C_1-C_6 アルコキシ基} C_1-C_6 アルコキシ基である。

【0028】

上記式(1)中、置換基群Aにおける「オキシ基を有していてもよい C_2-C_{20} アルケ

50

ニルオキシ基」としては、上記であげた「 C_1-C_{20} アルコキシ基」のうち、炭素数2乃至20個のものであって、1乃至3個の二重結合を有する基があげられる。

【0029】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「オキシ基を有してもよい C_2-C_{20} アルキニルオキシ基」としては、上記であげた「 C_1-C_{20} アルコキシ基」のうち、炭素数2乃至20個のものであって、1乃至3個の三重結合を有する基があげられる。

【0030】

なお、本発明において、オキシ基が、アルキル、アルケニル又はアルキニルに置換する場合、オキシ基が1位に置換する場合を除く。すなわち、オキシ基に置換された、アルキル、アルケニル又はアルキニルは、それぞれ、アルカノイル、アルケノイル又はアルキノイルを含まない。

10

【0031】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「 C_1-C_{20} アルキルスルホニル基」は、上記であげた C_1-C_{20} アルキル基が結合したスルホニル基であり、好適には、 C_1-C_6 アルキルスルホニル基である。

【0032】

上記式(I)中、置換基群Aの置換位置は、好適には、3位である。

【0033】

上記式(I)中、好適な R^1 は、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基であり、より好適には、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_8-C_{18} アルキル基又は C_8-C_{18} アルケニル基であり、更に好適には、無置換又は置換基群Aから選択された水酸基若しくはオキシ基を置換基として有する、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基であり、特に好適には、無置換又は置換基群Aから選択された水酸基若しくはオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、5-ドデセニル基又は7-テトラデセニル基である。

20

【0034】

上記式(I)中、好適な R^2 は、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基であり、より好適には、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である。

30

【0035】

上記式(I)中、好適な R^3 は、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい C_1-C_{20} アルカノイル基であり、より好適には、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい $C_{10}-C_{18}$ アルカノイル基である。

【0036】

上記式(I)中、好適な R^4 は、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい、 C_4-C_{18} アルキル基又は C_4-C_{18} アルケニル基であり、より好適には、置換基群Aから選択された置換基を有してもよい $C_{10}-C_{18}$ アルキル基又は $C_{10}-C_{18}$ アルケニル基である。

40

【0037】

上記式(I)中、好適な R^5 は、ハロゲン原子、水酸基又は無置換の C_1-C_6 アルコキシ基であり、より好適には、フッ素原子、水酸基又はメトキシ基である。

【0038】

上記式(I)の化合物は、塩にすることができるが、そのような塩としては、好適には、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩又はカルシウム塩のようなアルカリ金属又はアルカリ土類金属の塩；トリエチルアミン塩、トリメチルアミン塩のような有機塩基の塩を挙げることができる。

【0039】

また、本発明の化合物(I)は、大気中に放置しておくことにより、水分を吸収し、吸

50

着水が付いたり、水和物となる場合があり、そのような塩も本発明に包含される。

【0040】

さらに、本発明の化合物(1)は、他のある種の溶媒を吸収し、溶媒和物となる場合があるが、そのような塩も本発明に包含される。

【0041】

上記式(1)の化合物は、分子中に不斉炭素有し、各々がS配位、R配位である立体異性体が存在するが、その各々、或いはそれらの混合物のいずれも本発明に包含される。

【発明の効果】

【0042】

本発明の右糖グルコースリピドA類縁体は、優れたマクロファージ活性抑制作用を示し、抗炎症剤、抗自己免疫疾患剤、免疫抑制剤、冠動脈バイパス形成術後の予後改善剤又は抗敗血症剤として有用である。

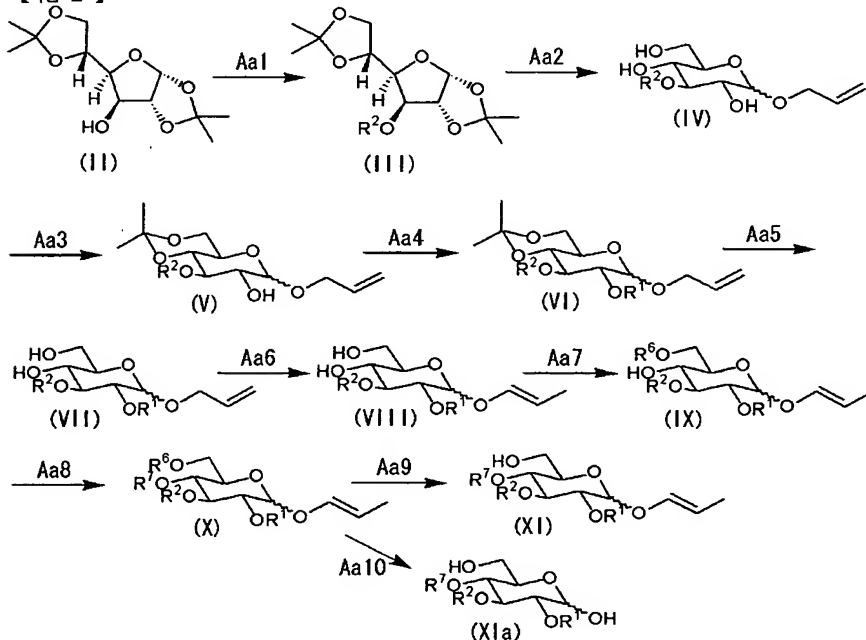
【発明を実施するための最良の形態】

【0043】

本発明の一般式(1)を有する化合物は、以下の方法により、公知化合物(II)を出発原料として用いて、製造することができる。

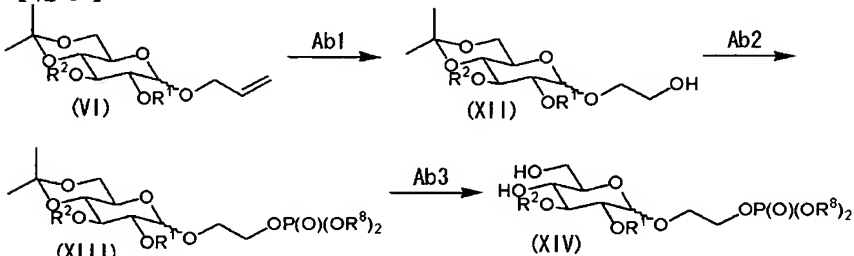
【0044】

【化2】



【0045】

【化3】

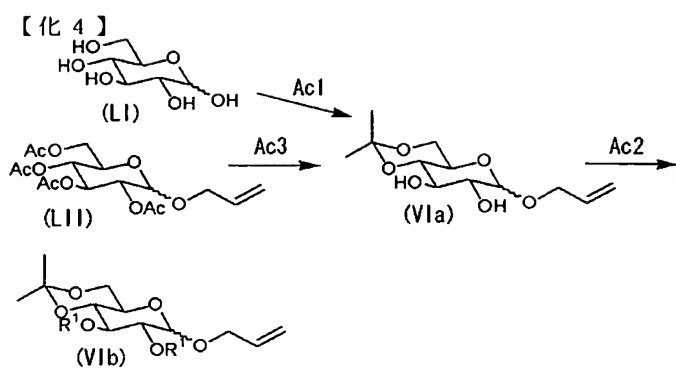


【0046】

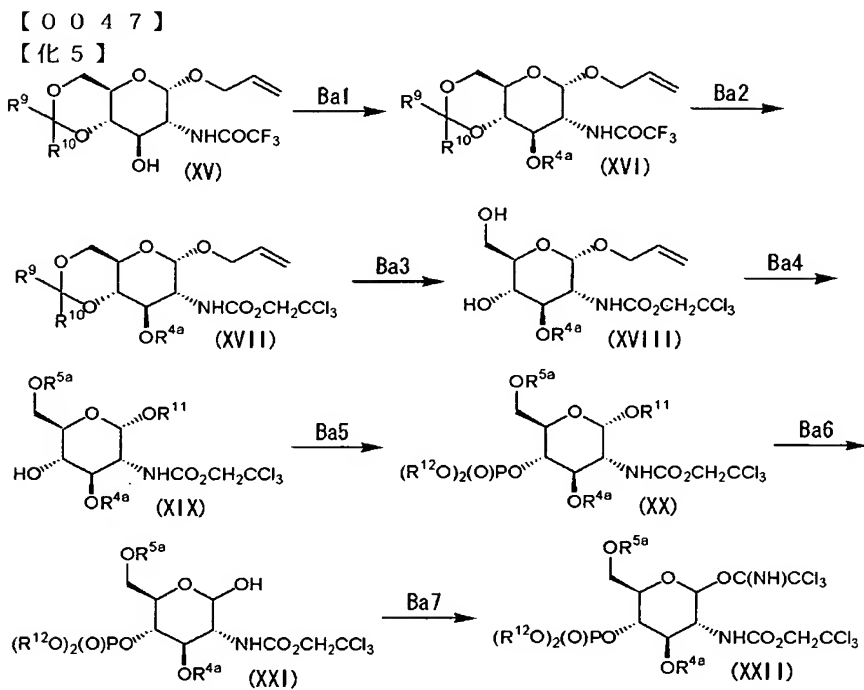
20

30

40



10

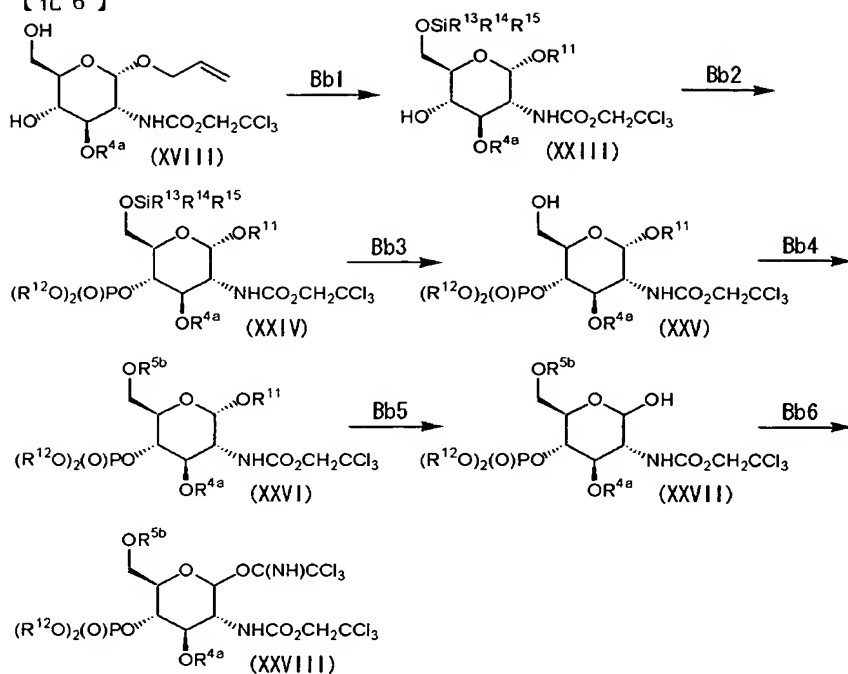


20

30

【 0 0 4 8 】

【化 6】

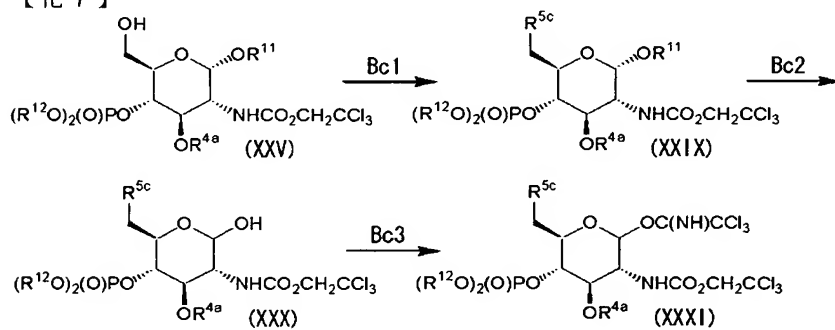


10

20

【 0 0 4 9 】

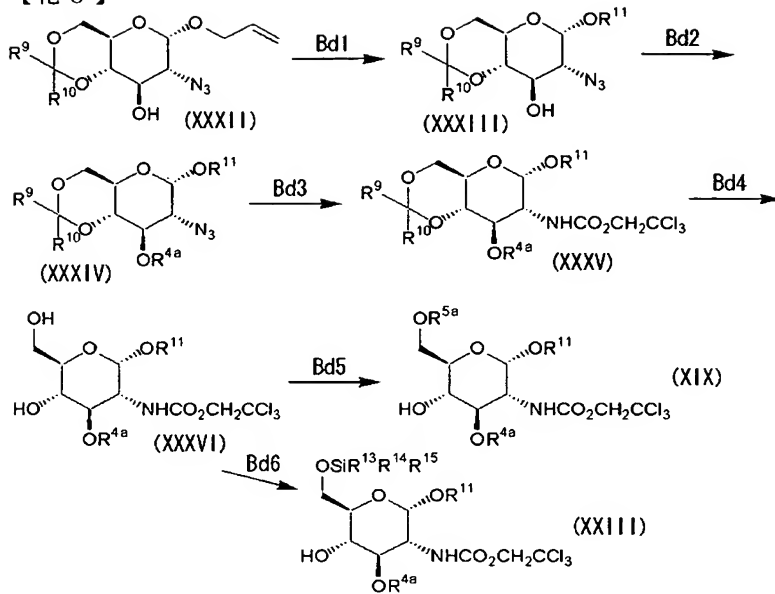
【化 7】



30

【 0 0 5 0 】

【化 8】

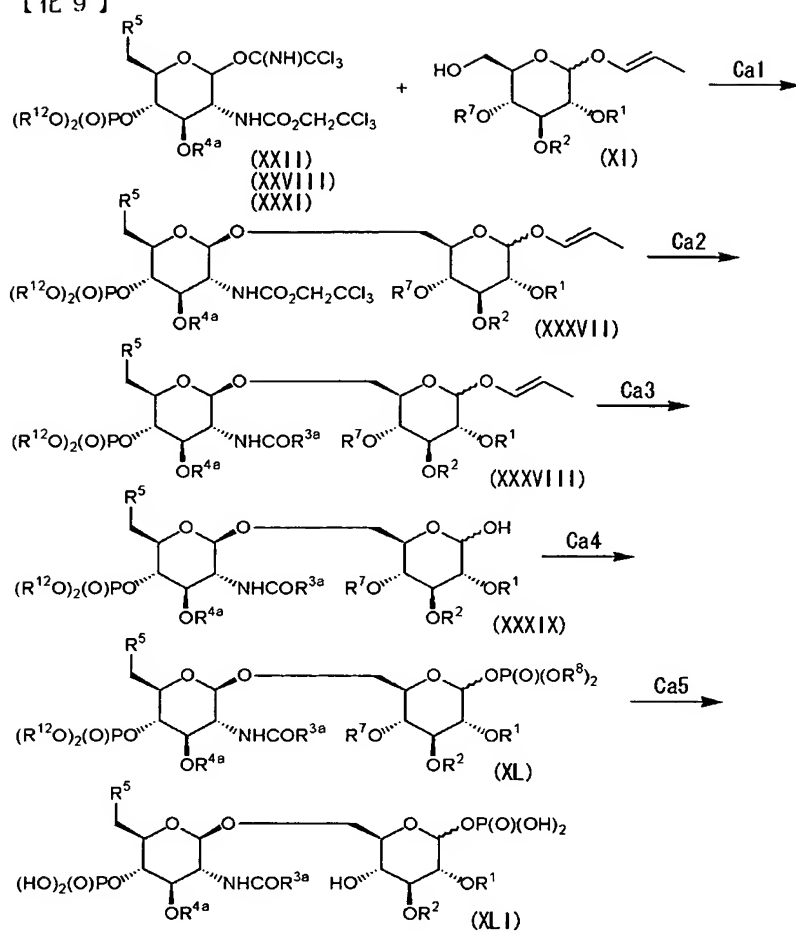


10

20

【 0 0 5 1 】

【化 9】



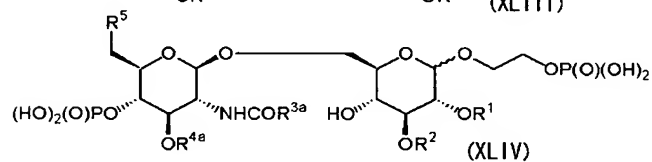
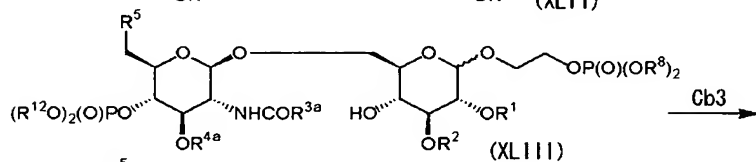
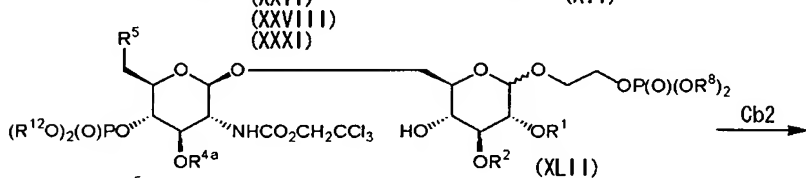
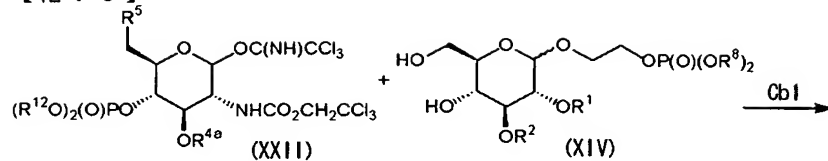
10

20

30

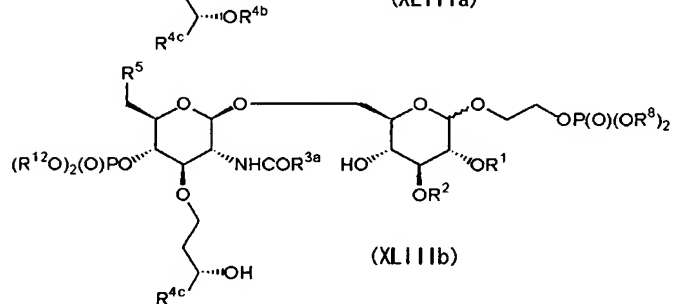
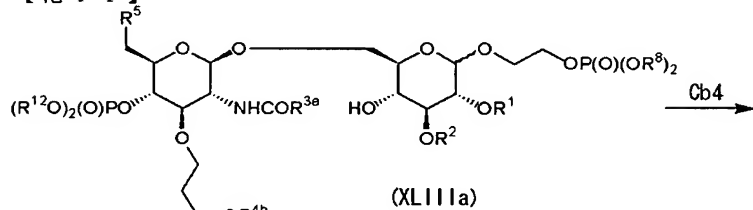
【 0 0 5 2 】

【化 1 0】

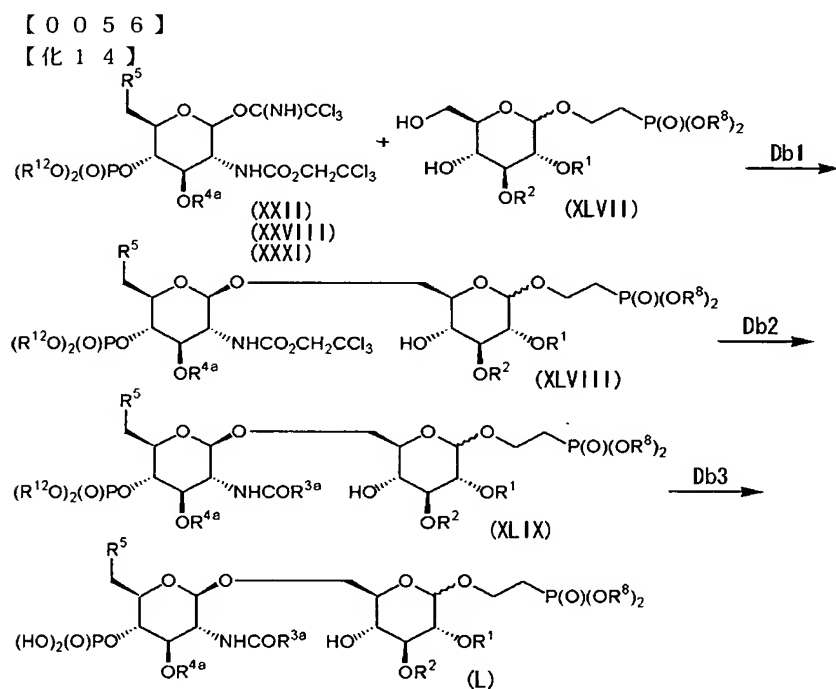
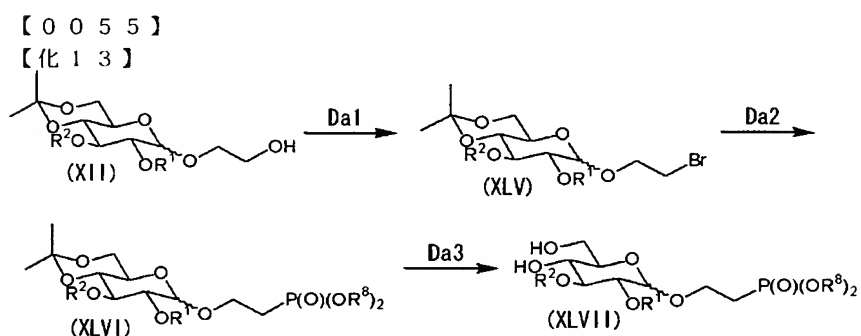
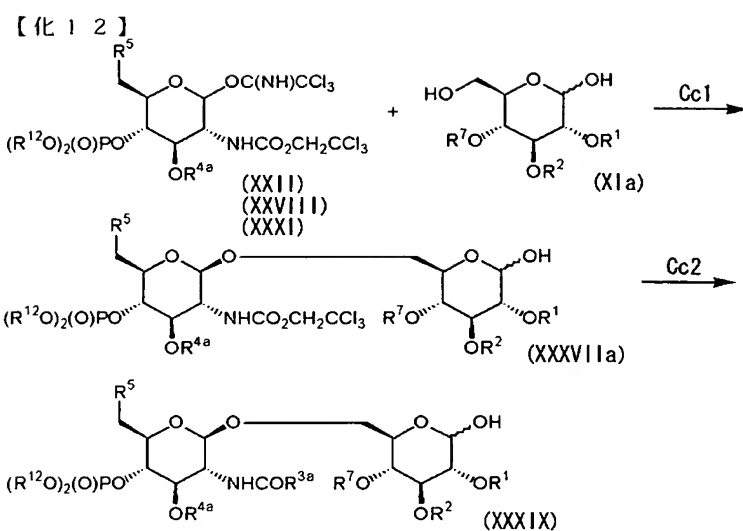


【 0 0 5 3】

【化 1 1】

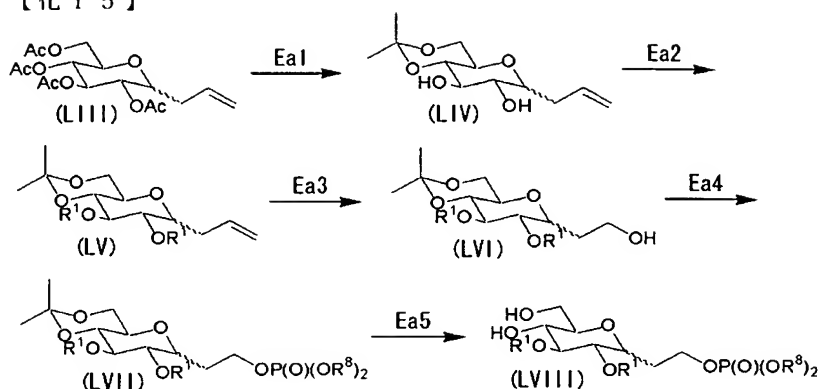


【 0 0 5 4】



【 0 0 5 7 】

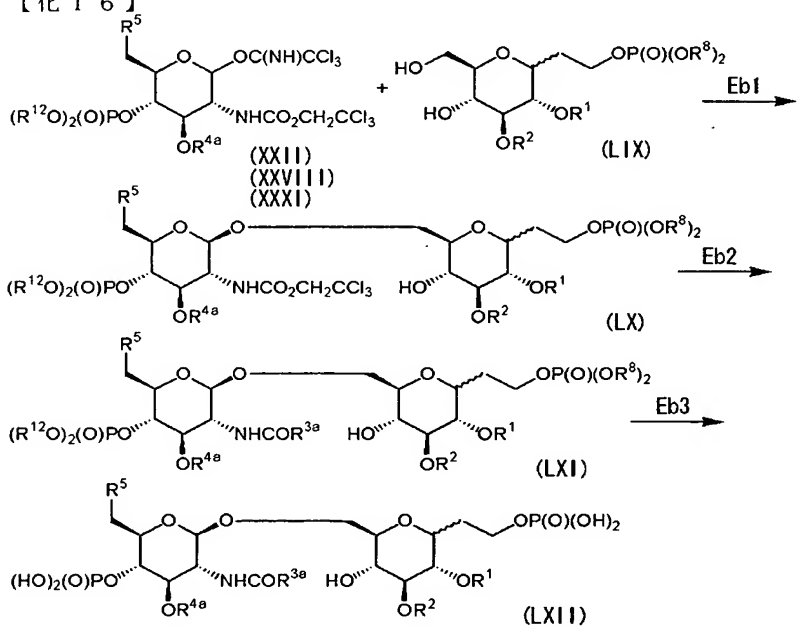
【 化 1 5 】



10

【 0 0 5 8 】

【 化 1 6 】

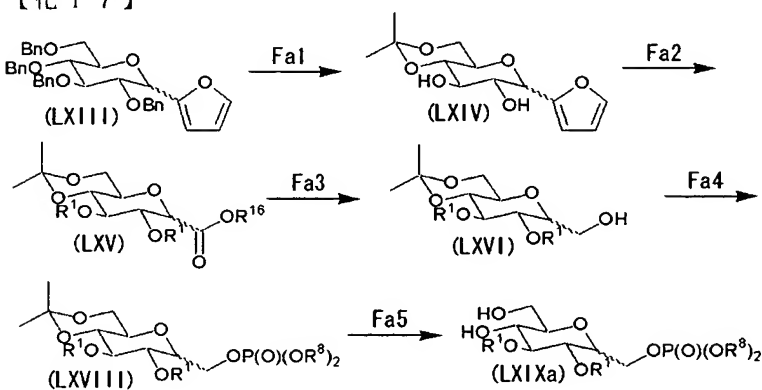


20

30

【 0 0 5 9 】

【 化 1 7 】

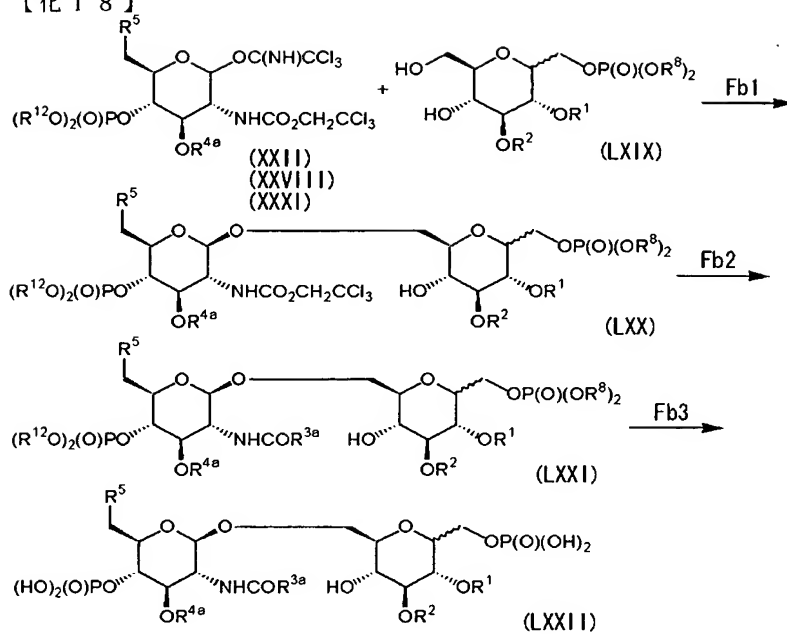


40

50

【 0 0 6 0 】

【 化 1 8 】

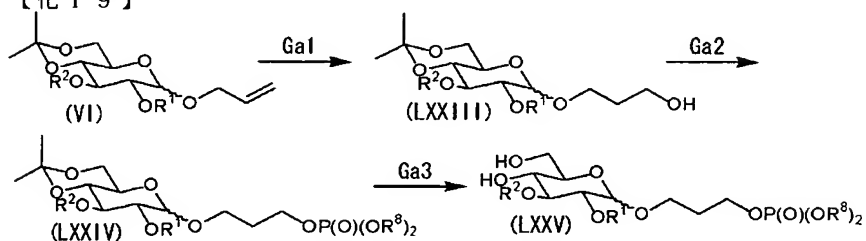


10

20

【 0 0 6 1 】

【 化 1 9 】



30

【 0 0 6 2 】

20

30

40

50

い C_2-C_{17} アルキニル基であり、好適には、 C_1-C_{15} アルキル基又は C_1-C_{15} アルケニル基であり、より好適には、 C_1-C_{15} アルキル基である。

【0069】

R^{5a} は、水酸基の保護基であり、好適には、ベンジルオキシカルボニル基又はアリルオキシカルボニル基である。

【0070】

R^{5b} は、オキソ基を有していてもよい C_1-C_6 アルキル基を示す。

【0071】

R^{5c} は、水素原子又はハロゲン原子を示す。

【0072】

R^6 は、トリ (C_1-C_6 アルキル) ケイ素基を示し、

R^7 は、アリルオキシカルボニル基を示し、

R^8 及び R^{12} は、同一又は異なって、アリル基、置換基を有してもよい C_6-C_{10} アリール基又は置換基を有してもよい C_7-C_{11} アラルキル基を示し、好適には、アリル基、フェニル基又はベンジル基である。

【0073】

R^9 及び R^{10} は、同一又は異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は C_6-C_{10} アリール基を示す。

【0074】

R^{11} は、1-プロペニル基である。

【0075】

R^{13} 、 R^{14} 及び R^{15} は、同一又は異なって、 C_1-C_4 アルキル基又は C_6-C_{10} アリール基を示す。

【0076】

R^{16} は、 C_1-C_6 アルキル基を示す。

【0077】

R^{17} は、 C_1-C_6 アルキル基を示す。

【0078】

本願発明の化合物 (I) を製造する工程は A ~ H 法からなる。

(1) A 法は、中間体 (XI)、(XIa) 又は (XIV) を製造する方法である。

(2) B 法は、中間体 (XXII)、(XXVIII) 及び (XXXI) を製造する工程である。 R^5 の種類に応じて、a 法、b 法及び c 法の3種類の方法を記載する。

(3) C 法は、中間体 (XI)、(XIa) 又は (XIV) と中間体 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を縮合し、目的化合物 (XLI)、(XLIV) 又は (XXXIX) を製造する工程である。

(4) D 法は、中間体 (XLVII) を製造し、中間体 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) と縮合させ、目的化合物 (L) を製造する工程である。

(5) E 法は、Q がエチレンオキシ基である目的化合物 (LXII) を製造する工程である。

(6) F 法は、Q がメチレン基である目的化合物 (LXXII) を製造する工程である。

(7) G 法は、Q がトリメチレンジオキシ基である目的化合物 (LXXVIII) を製造する工程である。

(8) H 法は、 R^1 がアシル基である中間体 (XIVa) を製造する工程である。

【0079】

以下、各工程につき、説明する。

【0080】

(1) A 法

(第 A a 1 工程)

本工程は、ジアセトン-D-ゲルコース化合物 (II) の3位水酸基がアルキル化 (アルケニル基、アルキニル基を導入する場合も含む。以下、製造工程の説明において、同様の定義とする。) 又はアシル化された化合物 (III) を製造する工程であり、アルキル化は下記 (a) の方法、アシル化は下記 (b) の方法により達成される。

10

20

30

40

50

【0081】

(a)アルキル化

本工程は、不活性溶剤中、塩基の存在下、化合物(II)にアルキル化剤を反応させることによって達成される。

【0082】

使用される溶剤としては、例えば、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類；ホルムアミド、ジメチルホルムアミドなどのアミド類；ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素類があげられるが、好適には、ジメチルホルムアミドである。

【0083】

使用される塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ金属；*n*-ブチルリチウム、*t*-ブチルリチウムなどのアルキルリチウム類；水素化カリウム、水素化ナトリウムなどの水素化アルカリ金属等があげられるが、好適には、水素化ナトリウムである。

【0084】

使用されるアルキル化剤としては、例えば、ハロゲン化炭化水素類、スルホン酸エステル類が挙げられるが、好適には、臭化物(R^2Br)又はメタンスルホン酸エステル(R^2OSO_2Me)である。

【0085】

反応温度は、通常0℃乃至100℃で行われるが、好適には、0℃乃至60℃である。

【0086】

反応時間は、反応温度、原料、試薬または使用される溶剤等によって異なるが、通常、20分間乃至48時間であり、好適には、2乃至24時間である。

【0087】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0088】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0089】

(b)アシル化

本工程は、不活性溶剤中、縮合剤及び塩基の存在又は非存在下、化合物(II)に、カルボン酸又は酸塩化物のようなアシル化剤を反応させることにより達成される。

【0090】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；*N,N*-ジメチルホルムアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0091】

カルボン酸との反応において使用される縮合剤としては、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1,3-ジイソプロピルカルボジイミド、1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミド、ハイドロクロライド(WSCI)などのカルボジイミド類をあげることができるが、好適には、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミドである。

【0092】

酸塩化物との反応において使用される塩基としては、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンのような有機塩基類をあげることができるが、好適には、4-ジメチルアミノピリジンである。

【0093】

使用されるアシル化剤としては、式： R^2-OH で表されるカルボン酸、または、式： R

10

20

30

40

50

^{2'}C 1 (式中、R^{2'}は、R²の定義のうちアルカノイル基、アルケノイル基又はアルキノイル基を示す。)で表される酸クロライドがあげられる。これらのアシル化剤が、水酸基又はオキソ基を有する場合、かかる基は保護されていてもよく、例えば、オキソ基は、アセタール基として保護される。

【0094】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であり、好適には、15℃乃至25℃(室温)である。

【0095】

反応時間は、通常20分間乃至24時間であり、好適には1乃至5時間である。

【0096】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物をろ過し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0097】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0098】

(第A a 2工程)

本工程は、化合物(III)を、アリルアルコール溶媒中、塩酸ガス存在下で加熱することにより化合物(IV)を得る工程である。

【0099】

反応温度は、通常0℃乃至溶媒の還流加熱温度で行われるが、好適には、室温乃至80℃である。

【0100】

反応時間は、通常20分間乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0101】

(第A a 3工程)

本工程は、化合物(IV)の4位及び6位の水酸基にイソプロピリデンを架け化合物(V)を得る工程である。本工程は、化合物(IV)に、不活性溶剤中、酸触媒存在下で2, 2-ジメトキシプロパンを反応させることにより達成される。

【0102】

使用される溶剤としては、例えば、ジメチルホルムアミドなどのアミド類があげられる。

【0103】

使用される酸触媒としては、p-トルエンスルホン酸、カンファースルホン酸などがあげられる。

【0104】

反応温度は、通常室温乃至50℃である。

【0105】

反応時間は、通常20分間乃至24時間である。

【0106】

反応終了後、本反応の目的化合物(V)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0107】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0108】

10

20

30

40

50

(第A a 4工程)

本工程は、化合物(V)の2位の水酸基をアルキル化して化合物(VI)を得る工程であり、第A a 1工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0109】

(第A a 5工程)

本工程は、化合物(VI)の4位及び6位の水酸基に架けたイソプロピリデンを脱保護して、化合物(VII)を製造する工程である。本工程は、化合物(VI)を、アルコール溶媒中、酸触媒又はNBSを反応させることにより達成される。

【0110】

使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノールなどのアルコール類があげられる。 10

【0111】

使用される酸触媒としては、p-トルエンスルホン酸、カンファースルホン酸などの有機酸；塩酸、硫酸などの無機酸があげられる。

【0112】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、室温である。

【0113】

反応時間は、通常6分間乃至24時間であり、好適には、30分間である。

【0114】

反応終了後、本反応の目的化合物(VII)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。 20

【0115】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0116】

(第A a 6工程)

本工程は、化合物(VII)のアリル基の二重結合をエノールエーテル型に移し、化合物(VIII)を製造する工程である。本工程は、化合物(VII)を、不活性溶媒中、塩基又はイリジウム錯体と反応させることにより達成される。 30

【0117】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類をあげることができ、塩基を用いる場合は、好適にはジメチルスルホキシドであり、イリジウム錯体を用いる場合は、好適にはテトラヒドロフランである。

【0118】

使用される塩基としては、例えば、tert-ブトキシカリウム、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシドがあげられるが、好適には、tert-ブトキシカリウムである。 40

【0119】

使用されるイリジウム錯体としては、例えば、(1,5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム(I)ヘキサフルオロホスフェートがあげられる。

【0120】

反応温度は、塩基を用いた場合は、通常室温乃至溶媒の還流加熱温度であり、イリジウム錯体を用いた場合は、通常0℃乃至80℃であり、好適には室温である。

【0121】

反応時間は、塩基を用いた場合は、通常1時間乃至24時間であり、好適には16時間である。

【0122】

反応終了後、本反応の目的化合物（VIII）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0123】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0124】

（第A a 7工程）

本工程は、化合物（VIII）のジオールの一級水酸基をシリル基で保護し、化合物（IX）を製造する工程である。本工程は、化合物（VIII）を、不活性溶媒下、塩基存在下、シリル化剤と反応させることにより達成される。 10

【0125】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類があげられ、好適には、メチレンクロリド又はテトラヒドロフランである。

【0126】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンのような有機塩基類をあげることができる。

【0127】

使用されるシリル化剤としては、例えば、塩化tert-ブチルジメチルシリル基のようなハロゲン化トリアルキルシリル基があげられる。 20

【0128】

反応温度は、通常0℃乃至80℃であり、好適には室温である。

【0129】

反応時間は、通常6分間乃至24時間である。

【0130】

反応終了後、本反応の目的化合物（IX）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。 30

【0131】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0132】

（第A a 8工程）

本工程は、化合物（IX）の二級水酸基をアシル基で保護し、化合物（X）を製造する工程である。本工程は、化合物（IX）を、不活性溶媒下、塩基存在下、アシル化剤と反応させ、更にアルコール類と反応させることにより達成される。

【0133】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類があげらる。 40

【0134】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンのような有機塩基類があげられる。

【0135】

使用されるアシル化剤としては、トリホスゲンがあげられる。

【0136】

50

使用されるアルコール類としては、アリルアルコールがあげられる。

【0137】

反応温度は、通常－20℃乃至50℃であり、好適には0℃である。

【0138】

反応時間は、アシル化剤を加えた後アルコール類を加える前までが、通常10分間乃至1時間であり、好適には10分間であり、アルコール類を加えた後が、通常10分間乃至1時間であり、好適には1時間である。

【0139】

反応終了後、本反応の目的化合物(X)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。 10

【0140】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0141】

(第Aa9工程)

本工程は、化合物(X)のシリル保護基を脱保護し、一級アルコールである化合物(XI)を製造する工程である。本工程は、化合物(X)を、不活性溶媒下、酸触媒と反応させることにより達成される。 20

【0142】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類があげられる。

【0143】

使用される酸触媒としては、例えば、塩酸、フッ化水素酸のような無機酸；p-トルエンスルホン酸のような有機酸があげられる。

【0144】

反応温度は、通常20℃乃至50℃であり、好適には室温である。

【0145】

反応時間は、通常6分間乃至2時間であり、好適には15分間である。 30

【0146】

反応終了後、本反応の目的化合物(XI)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0147】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0148】

(第Aa10工程)

本工程は、化合物(X)のシリル保護基を脱保護し、更にアノマー位のエノールエーテルを同時に脱保護することにより、一級アルコールである化合物(XIa)を製造する工程である。本工程は、第Aa9工程の反応条件をより厳しくし、例えば反応時間を長くすることにより達成される。 40

【0149】

反応時間は、通常4時間乃至24時間であり、好適には10時間乃至16時間である。

【0150】

反応終了後、本反応の目的化合物(XIa)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水 50

洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0151】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0152】

(第Ab1工程)

本工程は、化合物(VI)のアリル二重結合を酸化切断しアルデヒドとした後、還元することにより、化合物(XII)を製造する工程である。本工程は、化合物(VI)を、不活性溶媒下、酸化剤と反応させ、更に、不活性溶媒下、還元剤と反応させることにより達成される。

10

【0153】

使用される溶剤としては、酸化においては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類と水との混合溶媒があげられ、還元においては、例えば、メタノール、エタノールのようなアルコール類があげられる。

【0154】

使用される酸化剤としては、例えば、四酸化オスミウムと過ヨウ素酸ナトリウムの組み合わせがあげられる。

【0155】

使用される還元剤としては、例えば、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素化物類があげられ、好適には水素化ホウ素ナトリウムである。

20

【0156】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には室温である。

【0157】

反応時間は、通常6分間乃至24時間である。

【0158】

反応終了後、本反応の目的化合物(XII)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

30

【0159】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0160】

(第Ab2工程)

本工程は、化合物(XII)をホスファイトに変換し、更に酸化することにより、化合物(XIII)を製造する工程である。本工程は、化合物(XII)を、不活性溶媒下、弱酸である1H-テトラゾール存在下、ジイソプロピルホスホルアミダイトと反応させ、更に、不活性溶媒下、酸化剤と反応させることにより達成される。

【0161】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類があげられる。

40

【0162】

使用される酸化剤としては、例えば、過酸化水素、m-クロロ過安息香酸、オキシソンのような過酸化物があげられる。

【0163】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であり、好適には室温である。

【0164】

反応時間は、通常6分間乃至24時間である。

50

【0165】

反応終了後、本反応の目的化合物（XIII）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0166】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0167】

（第A b 3工程）

本工程は、化合物（XIII）の4位及び6位の水酸基に架けたイソプロピリデンを脱保護して、化合物（XIV）を製造する工程であり、第A a 5工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

10

【0168】

（第A c 1工程）

本工程は、公知化合物（LI）の4位及び6位の水酸基にイソプロピリデンを架け、更に1位水酸基をアリル化することにより化合物（VIa）を得る工程であり、イソプロピリデンを架ける工程は第A a 3工程と同様の条件で反応させることにより達成され、アリル化工程は第A a 1工程においてアリル化するのと同様の条件で反応させることにより達成される。

20

【0169】

（第A c 2工程）

本工程は、化合物（VIa）の2個の水酸基をアルキル化して化合物（VIb）を得る工程であり、第A a 1工程と類似の条件で反応させることにより達成される。

【0170】

（第A c 3工程）

本工程は、公知化合物（LII）の4つのアセチル基を除去し、更に4位及び6位の水酸基にイソプロピリデンを架けることにより化合物（VIa）を得る工程であり、アセチル基の除去工程は後述の第B a 2工程1)と同様の条件で反応させることにより達成され、イソプロピリデンを架ける工程は第A a 3工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

30

【0171】

（2）B法

（2-1）a法

本方法は、R⁵が水酸基である化合物（I）の製造に用いる中間体（XXII）の製法である。

【0172】

（第B a 1工程）

本工程は、化合物（XV）の3位水酸基がアルキル化された化合物（XVI）を製造する工程であり、第A a 1工程1)と同様の条件で反応させることによって達成される。

40

【0173】

（第B a 2工程）

本工程は、化合物（XVI）の2位を脱保護したのち、再び2位アミノ基を保護した化合物（XVII）を製造する工程である。

【0174】

1)脱保護反応

本工程は、不活性溶剤中、アルカリ条件下、化合物（XVI）の2位トリフルオロアセトアミドを脱保護する工程である。

【0175】

使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノールのようなアルコール類；ジ

50

エチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類があげられるが、好適にはアルコール類（エタノール）である。

【0176】

使用されるアルカリとしては、例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素類；水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのような水酸化アルカリ金属；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシドがあげられるが、好適には、水酸化アルカリ金属である。

【0177】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であるが、好適には、25℃乃至80℃である。

【0178】

反応時間は、通常30分間乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0179】

2)保護化反応

本工程は、不活性溶剤中、塩基の存在下、保護化剤を反応させて達成される。

【0180】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類があげられるが、好適にはハロゲン化炭化水素類であり、特に好適にはメチレンクロリドである。

【0181】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジンのようなピリジン類；トリエチルアミン、トリブチルアミンのようなトリアルキルアミン類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類などがあげられるが、好適には、アルカリ金属炭酸水素塩類（炭酸水素ナトリウム）である。

【0182】

使用される保護化剤としては、後述する第C1工程のグリコシル化を妨げないものであればよく、好適には、トリクロロエトキシカルボニルクロリドである。

【0183】

反応温度は、通常-20℃乃至60℃であり、好適には、0℃乃至25℃である。

【0184】

反応時間は、通常30分間乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0185】

反応終了後、本反応の目的化合物（XVII）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を溶剤で希釈し、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0186】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0187】

（第Ba3工程）

本工程は、化合物（XVII）の4位及び6位水酸基の保護基が脱保護された化合物（XVII1）を製造する工程であり、前記（第Aa5工程）と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0188】

（第Ba4工程）

本工程は、所望により化合物（XVIII）の1位アリル基を異性化させた後、6位水酸基が選択的に保護された化合物（XIX）を製造する工程である。

【0189】

R^{4a}に不飽和結合が存在する場合は、以下の工程中で保護基を導入する場合は、還元反応を用いなくて除去することのできるアリル基又はアリルオキシカルボニル基を使用する

10

20

30

40

50

ため、それらのアリル基と1位アリル基とを差別化するために以下の1)に述べた異性化反応を行う必要があり、 R^{4a} に不飽和結合が存在しない場合は、直ちに2)の保護化反応を行ってよい。

【0190】

1) 1位アリル基の異性化反応

本工程は、不活性溶剤中、化合物(XVIII)の1位アリル基を金属触媒によって異性化させる反応である。

【0191】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；アセトニトリルのようなニトリル類が挙げられるが、好適には、エーテル類であり、更に好適にはテトラヒドロフランである。

10

【0192】

使用される金属触媒としては、パラジウム、ロジウム、イリジウムなどの錯体が用いられるが、好適には、(1, 5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム(I)ヘキサフルオロホスフェート($[\text{Ir}(\text{COD})(\text{PMePh}_2)_2]\text{PF}_6$)である。

【0193】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、5℃乃至30℃である。

【0194】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至8時間である

20

【0195】

2) 6位水酸基の保護化反応

本反応は、不活性溶剤中、塩基存在下、保護化剤を反応させることによって達成される。

【0196】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類があげられるが、好適には、メチレンクロリドである。

30

【0197】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N,N-ジメチルアニリンのような有機塩基類があげられるが、好適には、ピリジンである。

【0198】

使用される保護化剤としては、脱保護処理を行うことによって6位水酸基が収率良く回復できるものであればよく、例えば、tert-ブトキシカルボニルクロリドのようなアルキルオキシカルボニルハライド、ベンジルオキシカルボニルクロリドのようなアラルキルオキシカルボニルハライド、アリルオキシカルボニルクロリドのようなアルケニルオキシカルボニルハライドがあげられるが、 R^{10} に不飽和結合が存在しない場合は、好適には、ベンジルオキシカルボニルクロリドであり、 R^{4a} に不飽和結合が存在する場合は、好適には、アリルオキシカルボニルクロリドである。

40

【0199】

反応温度は、通常-50℃乃至50℃であり、好適には、-10℃乃至30℃である。

【0200】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

【0201】

反応終了後、本反応の目的化合物(XIX)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶

50

剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0202】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0203】

(第Ba5工程)

本工程は、化合物(XIX)の4位水酸基がリン酸化された化合物(XX)を製造する工程であり、不活性溶剤中、塩基存在下、リン酸化剤を反応させることにより達成される。

【0204】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系炭化水素類；エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類又は含水エーテル類；酢酸エチルのようなエステル類があげられるが、好適にはハロゲン化炭化水素類(メチレンクロリド)である。

【0205】

使用される塩基は、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N,N-ジメチルアニリン、1H-テトラゾールのような有機塩基類があげられるが、好適にはジメチルアミノピリジンである。

【0206】

リン酸化剤は、式： $(R^{12}O)_2P(=O)X$ (式中、 R^{12} は前記と同意義を示し、Xは塩素、臭素、ヨウ素のようなハロゲン原子を示し、好適には塩素原子である。)で表されるリン酸ハライドが一つの方法として使用される。リン酸ハライドとしては、後述する第Ca5工程又は第Cb3工程においてリン酸エステル化合物(XL)又は(XLIII)を脱保護してリン酸化合物(I)に変換する際、保護基 R^{12} が収率良く容易に除去できるようなものであればよく、 R^{4a} に不飽和結合が存在しない場合は、好適には、フェニルホスホリルクロリド又はベンジルホスホリルクロリドであり、 R^{4a} に不飽和結合が存在する場合は、別の方法として、好適には、ビス(アリルオキシ)(ジイソプロピルアミノ)ホスフィンとテトラゾールのような塩基でジアリルホスファイトとし、それを更にメタクロル過安息香酸又は過酸化水素水にて酸化するか、オキシソンのような無機酸化剤で酸化することにより、ジアリルリン酸エステルとする。

【0207】

反応温度は、通常-20℃乃至50℃であり、好適には、-10℃乃至30℃である。

【0208】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

【0209】

反応終了後、本反応の目的化合物(XX)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0210】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0211】

(第Ba6工程)

本工程は、化合物(XX)の1位保護基が脱保護された化合物(XXI)を製造する工程である。

【0212】

R^{4a} に不飽和結合が存在しない場合は、前記(第Ba4工程)の1)と同様にして化合物(XX)の1位アリル基を金属触媒によって異性化させ、その後加水分解を行う。

10

20

30

40

50

【0213】

R^{4a}に不飽和結合が存在する場合は、既に1位アリル基が異性化されているので、加水分解反応のみ行う。

【0214】

異性化したビニルエーテルの加水分解は、塩酸、硫酸、フッ化水素酸のような無機酸；ギ酸、p-トルエンスルホン酸などの有機酸を作用させるか、あるいは、水中でヨウ素を作用させて行われるが、好適には、ピリジン-水の混合溶媒中でヨウ素を作用させて行われるか、又は無機酸である。

【0215】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であり、好適には、25℃乃至45℃である。

10

【0216】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

【0217】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXI)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、ヨウ素を使用した場合は、反応混合物に酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。また、無機酸を使用した場合は、重曹水洗し、通常の操作で得られる。

20

【0218】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0219】

(第Ba7工程)

本工程は、中間体であるトリクロロアセトイミデート体(XXII)を製造する工程であり、化合物(XXI)の1位水酸基に、不活性溶剤中、塩基存在下、トリクロロアセトニトリルを作用させることにより達成される。

【0220】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；アセトニトリルのようなニトリル類が挙げられるが、好適には、ハロゲン化炭化水素類(メチレンクロリド)である。

30

【0221】

使用される塩基としては、例えば、1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]-7-ウンデセン(DBU)などの有機塩基；又はナトリウムヒドリド、炭酸カリウム、炭酸セシウムなどの無機塩基があげられ、好適には、炭酸セシウムである。

【0222】

反応温度は、通常-25℃乃至50℃であり、好適には、0℃乃至25℃である。

【0223】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至2時間である。

40

【0224】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXII)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0225】

(2-2) b法

本方法は、R⁵がアルコキシ基である化合物(I)の製造に用いる中間体(XXVIII)の製法

50

である。

【0226】

(第B b 1工程)

本工程は、所望により前記(第B a 1乃至B a 3工程)で得られた化合物(XVIII)の1位アリル基を異性化させた後、6位水酸基が選択的に保護された化合物(XXIII)を製造する工程である。

【0227】

R^{4a}に不飽和結合が存在する場合は、前記(第B a 4工程)の1)と同様にして化合物(XVIII)の1位アリル基を異性化させる必要があり、R^{4a}に不飽和結合が存在しない場合は、直ちに保護化反応を行う。

10

【0228】

保護化反応は、不活性溶剤中、塩基存在下、シリル化剤を反応させることによって達成される。

【0229】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類があげられるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0230】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジンのようなピリジン類；トリエチルアミン、トリブチルアミンのようなトリアルキルアミン類；アニリン、N,N-ジメチルアニリンのようなアニリン類；2,6-ルチジンのようなルチジン類があげられるが、好適には、ジメチルアミノピリジンである。

20

【0231】

使用されるシリル化剤は、式： $R^{13}R^{14}R^{15}SiY$ (式中、R¹³、R¹⁴及びR¹⁵は前記と同意義を示し、Yはハロゲン原子又はトリフルオロメタンスルホニル基を示す。)で表されるトリアルキルシリルハライド又はトリアルキルシリルトリフルオロメタンスルホネートを用いるが、好適には、tert-ブチルジメチルシリルクロリドである。

【0232】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

30

【0233】

反応時間は、通常1乃至24時間であり、好適には、1乃至8時間である。

【0234】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXIII)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0235】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

40

【0236】

(第B b 2工程)

本工程は、化合物(XXIII)の4位水酸基がリン酸化された化合物(XXIV)を製造する工程であり、前記(第B a 5工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0237】

(第B b 3工程)

本工程は、化合物(XXIV)の6位保護基を除去して化合物(XXV)を製造する工程であり、不活性溶剤中、酸性条件下で加水分解することによって達成される。

【0238】

加水分解に使用される酸としては、塩酸、硫酸、フッ化水素酸のような無機酸、酢酸、

50

しゅう酸、p-トルエンスルホン酸のような有機酸があげられるが、好適には、塩酸であり、より好適には、3 mol/L塩酸水溶液である。

【0239】

使用される溶剤は、ジオキサン、テトラヒドロフランのような水溶性のものであり、好適には、テトラヒドロフランである。

【0240】

反応温度は、通常20℃乃至80℃であり、好適には、20℃乃至50℃である。

【0241】

反応時間は、通常30分間乃至24時間であり、好適には、1乃至8時間である。

【0242】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXV)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0243】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0244】

(第Bb4工程)

本工程は、化合物(XXV)の6位水酸基がアルキル化された化合物(XXVI)を製造する工程であり、以下の1)の方法で達成される。特に、R^{5b}がメチル基の場合には、2)の方法を用いることができる。

【0245】

1) R^{5b}が、C₁ - C₆アルキル基である場合

本工程は、不活性溶剤中、塩基又は酸化銀(II)(Ag₂O)の存在下、化合物(XXV)をアルキル化剤と反応させることによって達成される。

【0246】

使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば特に限定はなく、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸プロピル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、エーテル類である。

【0247】

使用される塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類；水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類；N-メチルモルホリン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、N-メチルピペリジン、ピリジン、ピコリン、4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジン、2,6-ジ(1-ブチル)-4-メチルピリジン、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン(DBN)、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン(DBU)のような有機塩基類をあげることができる。好適には、有機塩基類であり、更に好適には、DBN又はDBUである。

【0248】

使用されるアルキル化剤としては、式：R^{5b}Z(式中、R^{5b}は前記と同意義を示し、Zはヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、パラトルエンスルホニルオキシ基又はメタンスルホ

10

20

30

40

50

ニルオキシ基である。)をあげることができる。

【0249】

反応温度は、通常0℃乃至100℃で行われるが、好適には、0℃乃至30℃である。

【0250】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、1乃至18時間である。

【0251】

2) R^{5b}が、メチル基である場合

本工程は、不活性溶剤中、塩基存在下、化合物(XXV)をトリメチルオキソニウムテトラフルオロボレートと反応させることによって達成される。

【0252】

使用される溶剤としては、例えば、エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；メチレンクロリド、クルルホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素；ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0253】

使用される塩基としては、好適には、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルピリジンをあげることができる。

【0254】

反応温度は、通常-50℃乃至100℃で行われるが、好適には、0℃乃至30℃である。

【0255】

反応時間は、通常1乃至24時間であり、好適には、2乃至5時間である。

【0256】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXVI)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0257】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0258】

(第Bb5工程)

本工程は、化合物(XXVI)の1位保護基が脱保護された化合物(XXVII)を製造する工程であり、前記(第Ba6工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0259】

(第Bb6工程)

本工程は中間体であるトリクロロアセトイミデート体(XXVIII)を製造する工程であり、前記(第Ba7工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0260】

(2-3) c 法

本方法は、R⁵が水素原子又はハロゲン原子である化合物(I)の製造に用いる中間体(XXI)の製法である。

【0261】

(第Bc1工程)

本工程は、前記(第Bb1乃至Bb3工程)で得られた化合物(XXV)の6位水酸基がハロゲン原子又は水素原子に変換された化合物(XXIX)を製造する工程である。

【0262】

(第Bc1-1工程)

本工程は、化合物(XXIX)のR^{5c}が、ハロゲン原子である場合の製造方法であり、以下の1)、2)又は3)の方法で行われる。

10

20

30

40

50

【0263】

1) R^{5c} が、フッ素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物 (XXV) をフッ素化剤と反応させることによって達成される。

【0264】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、フルオロトリクロロメタンのようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、1,2-ジメトキシエタンのようなエーテル類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0265】

使用されるフッ素化剤としては、例えば、ジエチルアミノサルファートリフルオリド (DAST) をあげることができる。 10

【0266】

反応温度は、通常 -78°C 乃至 25°C で行われるが、好適には、 0°C 乃至 25°C である。

【0267】

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0268】

2) R^{5c} が、塩素原子又は臭素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物 (XXV) に三塩化リン、三臭化リン、三塩化ホスホリル、三臭化ホスホリル、塩化チオニル又は臭化チオニルを反応させることによって達成される。 20

【0269】

使用される溶剤としては、好適には、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類である。

【0270】

反応温度は、通常 -50°C 乃至 50°C で行われるが、好適には、 -10°C 乃至 30°C である。

【0271】

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0272】

3) R^{5c} が、ヨウ素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物 (XXV) にヨウ素及びトリフェニルホスフィンを反応させることによって達成される。

【0273】

使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば特に限定はなく、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸プロピル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、エーテル類である。 40

【0274】

反応温度は、通常 -50 乃至 100°C で行われるが、好適には、 0°C 乃至 30°C である。

【0275】

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0276】

反応終了後、本反応の目的化合物 (XXIX) は常法に従って、反応混合物から採取される 50

。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0277】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0278】

(第Bc1-2工程)

本工程は、化合物(XXIX)のR^{5c}が、水素原子である場合に行われる工程であり、前記(第Bc1-1工程)の2)で得られたR^{5c}が臭素原子である化合物に、不活性溶剤中、テトラブチル錫ハイドライド又はリチウムアルミニウムハイドライドを反応させて行われる。

10

【0279】

使用される溶剤としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類をあげることができるが、好適には、エーテル類である。

【0280】

反応温度は、通常-50℃乃至50℃で行われるが、好適には、-10℃乃至30℃である。

20

【0281】

反応時間は、通常10分間乃至16時間であるが、好適には、1乃至8時間である。

【0282】

反応終了後、本反応の目的化合物(XXIX)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0283】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

30

【0284】

(第Bc2工程)

本工程は、化合物(XXIX)の1位保護基が脱保護された化合物(XXX)を製造する工程であり、前記(第Ba6工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0285】

(第Bc3工程)

本工程は中間体であるトリクロロアセトイミデート体(XXXI)を製造する工程であり、前記(第Ba7工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0286】

(2-4)d法

本方法は、R^{4a}が二重結合、三重結合を含む中間体(XXII)、(XXVIII)又は(XXXI)を、別途、製造する工程である。

40

【0287】

(第Bd1工程)

本工程は、化合物(XXXII)の1位のアリル基を異性化させる工程であり、前記(第Ba4工程1))と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0288】

(第Bd2工程)

本工程は、化合物(XXXIII)の3位の水酸基をアルキル化する工程であり、前記(第Aa1工程1))と同様の条件で反応させることによって達成される。

50

【0289】

(第B d 3工程)

本工程は、化合物(XXXIV)の2位のアジドを還元してアミンに変換した後、保護する工程である。

【0290】

1)アミン合成反応

本工程は、不活性溶剤中、還元剤を作用させることによって達成される。

【0291】

使用される溶剤としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類であり、好適には、テトラヒドロフランである。

10

【0292】

使用される還元剤としては、例えば、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウム等の金属水素化物類等であり、好適には、水素化リチウムアルミニウムである。

【0293】

反応温度は、通常-50℃乃至100℃で行われるが、好適には、0℃乃至50℃である。

【0294】

反応時間は、通常0.5乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0295】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

20

【0296】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0297】

2)保護化反応

本工程は、前記(第B a 2工程2))と同様の条件で反応させることによって達成される。

30

【0298】

(第B d 4工程)

本工程は、化合物(XXXV)の4位及び6位の水酸基の保護基を酸処理により脱保護する工程であり、前記(第A a 5工程)と同様の条件によって達成されるが、好適には、酸としてp-トルエンスルホン酸を用いて行われる。

【0299】

(第B d 5工程)

本工程は、化合物(XXXVI)の6位の水酸基を保護する工程であり、前記(第B a 4工程2))と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0300】

本工程により得られた化合物(XIX)を用いて、第B a 5工程以降を行うことにより、中間体(XXII)を得ることができる。

40

【0301】

(第B d 6工程)

本工程は、化合物(XXXVI)の6位の水酸基を保護する工程であり、前記(第B b 1工程)と同様の条件で反応させることによって達成される。

【0302】

本工程により得られた化合物(XXIII)を用いて、第B b 2工程以降を行うことにより、中間体(XXVIII)又は(XXXI)を得ることができる。

【0303】

50

(3) C 法

(第 C a 1 工程)

本工程は、化合物 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を、前記化合物 (XI) とグリコシル化反応させ、化合物 (XXXVII) を製造する工程である。本工程は、不活性溶媒中、触媒存在下で行われる。

【0304】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類があげられる。

【0305】

使用される触媒としては、四塩化スズ、トリフルオロボロン／エーテラート、塩化アルミニウム、塩化第二鉄、トリメチルシリルトリフレート、銀トリフレート等のルイス酸；モレキュラーシーブス (4A) があげられる。

【0306】

反応温度は、通常 -50℃ 乃至 40℃ である。

【0307】

反応時間は、通常 1 時間乃至 24 時間であり、好適には 4 時間である。

【0308】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0309】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0310】

(第 C a 2 工程)

本工程は、二糖化合物 (XXXVII) のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物とアミド化させることにより、化合物 (XXXVIII) を製造する工程である。本工程の脱保護は、化合物 (XXXVII) を、不活性溶媒中、脱保護剤と反応させることにより達成され、本工程のカルボン酸との縮合反応は、不活性溶媒中、塩基存在下、縮合剤と反応させることにより達成され、本工程の酸ハライドとの反応は、不活性溶媒中、塩基存在下、反応させることにより達成される。

【0311】

脱保護に用いられる溶剤としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類；酢酸；又はその混合溶媒があげられる。

【0312】

用いられる脱保護剤は、亜鉛-酢酸である。

【0313】

脱保護の場合の反応温度は、通常 0℃ 乃至 100℃ である。

【0314】

脱保護の場合の反応時間は、通常 6 分間乃至 24 時間であり、好適には 3 時間である。

【0315】

カルボン酸との縮合反応に用いられる縮合剤としては、例えば、DCC、WSCl などのカルボジイミドがあげられる。

【0316】

酸ハライドとのアミド生成反応に用いられる塩基としては、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウムのようなアルカリ金属炭酸塩類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素リチウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類；ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンのような有機塩基があげられる。

【0317】

10

20

30

40

50

縮合反応に用いられる溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類；水及びそれらの混合溶媒があげられる。

【0318】

縮合反応の場合の反応時間は、通常0℃乃至100℃である。

10

【0319】

縮合反応の場合の反応温度は、通常6分間乃至24時間である。

【0320】

(第Ca3工程)

本工程は、二糖化合物(XXXVIII)のアノマー位の保護基を脱保護し、化合物(XXXIX)を製造する工程であり、不活性溶媒中、酸触媒と反応させることにより達成される。

【0321】

用いられる溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類があげられる。

20

【0322】

用いられる酸触媒としては、48%フッ化水素水溶液があげられる。

【0323】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であり、好適には室温である。

【0324】

反応時間は、通常6分間乃至24時間であり、好適には16時間である。

【0325】

(第Ca4工程)

本工程は、化合物(XXXIX)のアノマー位をホスファイトとし、更に酸化することにより、リン酸エステル(XL)を製造する工程であり、第Ba5と同様の条件にて行うことができる。

30

【0326】

(第Ca5工程)

本工程は、化合物(XL)の保護基を脱保護することにより化合物(XLI)を製造する工程であり、文献(例えば、T. W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis)に記載の方法に従って、又は、以下の方法を用いて達成される。また、化合物(XLI)に数種類の保護基が存在する場合は、保護基に応じた方法を組み合わせて順次行うことができる。

【0327】

1)保護基がアラルキル基である場合

40

保護基がアラルキル基である場合は、不活性溶剤中、触媒存在下、水素雰囲気下の加水素分解によって脱保護することができる。

【0328】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エーテルなどのエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ぎ酸、酢酸のような有機酸類があげられるが、好適には、エタノールである。

【0329】

使用される触媒としては、例えば、パラジウム／カーボン、水酸化パラジウム、水酸化パラジウム／カーボン、パラジウムブラックがあげられるが、好適には、水酸化パラジウム／カーボンである。

50

【0330】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

【0331】

反応時間は、通常1乃至48時間であり、好適には、3乃至24時間である。

【0332】

反応終了後、本反応の目的化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物より触媒類を濾別し、得られた濾液を濃縮することによって得られる。

【0333】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィ 10
ー等により、精製することもできる。

【0334】

2)保護基がフェニル基である場合

保護基がフェニル基である場合は、不活性溶剤中、触媒存在下、接触還元することにより、脱保護することができる。

【0335】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エーテルなどのエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ぎ酸、酢酸のような有機酸類があげられるが、好適には、テトラヒドロフランである。

20

【0336】

使用される触媒は、好適には、酸化白金である。

【0337】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

【0338】

反応時間は、通常1乃至48時間であり、好適には、1乃至24時間である。

【0339】

反応終了後、本反応の目的化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物より触媒類を濾別し、得られた濾液を濃縮することによって得られる。

30

【0340】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、セルロースクロマトグラフィ ー等により、精製することもできる。

【0341】

3)保護基がアリル基である場合

保護基がアリル基である場合は、不活性溶剤中、パラジウム触媒下、ギ酸ートリエチルアミン混合物で、酢酸ートリエチルアミンで又はロジウム触媒下95%エタノール水中還流することにより、化合物（XI）のアリル基を脱保護することができる。

【0342】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、セルロースクロマトグラフィ 40
ー等により、精製することもできる。

【0343】

（第C b 1工程）

本工程は、化合物（XXII）、（XXVIII）又は（XXXI）を、前記化合物（XIV）とグリコシル化反応させ、化合物（XLII）を製造する工程であり、第C a 1工程と同様の条件で行うことができる。

【0344】

（第C b 2工程）

本工程は、二糖化合物（XLII）のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物と縮合させることにより、化合物（XLII 50

1) を製造する工程であり、第 C a 2 工程と同様の条件で行うことができる。

【0345】

(第 C b 3 工程)

本工程は、化合物 (XL) の保護基を脱保護することにより化合物 (XLI) を製造する工程であり、第 C a 5 工程と同様の条件で行うことができる。

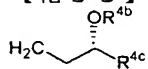
【0346】

(第 C b 4 工程)

本工程は、化合物 (XLIII) のうち R^{4a} が式

【0347】

【化22】



【0348】

(式中、 R^{4b} 及び R^{4c} は前記と同意義を示す。) で表される基であるとき、基 R^{4b} を脱離させる工程である。本工程は、不活性溶媒中、2, 3-ジクロロ-5, 6-ジシアノー-1, 4-ベンゾキノン (DDQ) を反応させることにより達成される。

【0349】

使用される溶剤としては、例えば、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素があげられる。

【0350】

反応温度は、通常室温乃至 50℃ である。

【0351】

反応時間は、通常 5 分間乃至 24 時間である。

【0352】

反応終了後、本発明の目的化合物 (XLIIIb) は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を不活性溶媒で希釈し、アルカリ水溶液及び水で洗浄し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することにより得られる。

【0353】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0354】

(第 C c 1 工程)

本工程は、化合物 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を、前記化合物 (XIa) とグリコシル化反応させ、化合物 (XXXVIIa) を製造する工程である。本工程は、不活性溶媒中、触媒存在下で行われる。本工程は、第 C a 1 工程と同様の条件で行うことができる。

【0355】

(第 C c 2 工程)

本工程は、二糖化合物 (XXXVIIa) のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物とアミド化させることにより、化合物 (XXXIX) を製造する工程である。本工程は、第 C a 2 工程と同様の条件で行うことができる。得られた化合物 (XXXIX) は、第 C a 4 工程及び第 C a 5 工程により、目的化合物 (XLI) に変換することができる。

【0356】

(4) D 法

(第 D a 1 工程)

本工程は、化合物 (XII) の 1 級水酸基を臭素原子に変換し、化合物 (XLV) を製造する工程であり、不活性溶媒中、四臭化炭素-トリフェニルホスフィンと反応させることにより達成することができる。

【0357】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルムなどのハロゲン化

10

20

30

40

50

炭化水素類；テトラヒドロフランなどのエーテル類；ベンゼンなどの芳香族炭化水素等があげられる。

【0358】

反応温度は、通常0℃乃至溶媒の還流加熱温度であり、好適には室温である。

【0359】

反応時間は、通常6分間乃至16時間であり、好適には1時間乃至3時間である。

【0360】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

10

【0361】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0362】

(第Da2工程)

本工程は、化合物(XLV)の臭素原子をトリアリルホスファイトと反応させ、ジアリルホスフェート(XLVI)を製造する工程であり、通常無溶媒下で行う。

【0363】

反応温度は、通常150℃乃至200℃である。

20

【0364】

(第Da3工程)

本工程は、化合物(XLVI)の4位及び6位の水酸基の保護基を脱保護することにより、ジオール(XLVII)を製造する工程であり、不活性溶媒中、酸と反応させることにより達成される。

【0365】

使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノールなどのアルコール類；酢酸水溶液(例えば、80%酢酸水溶液)等があげられる。

【0366】

使用される酸としては、例えば、酢酸、p-トルエンスルホン酸のような有機酸；塩化水素のような無機酸があげられる。

30

【0367】

反応温度は、通常50℃乃至80℃である。

【0368】

反応時間は、通常1時間乃至6時間である。

【0369】

(第Db1工程)

本工程は、化合物(XXII)、(XXVIII)又は(XXXI)を、前記化合物(XLVII)とグリコシル化反応させ、化合物(XLVIII)を製造する工程であり、第Ca1工程と同様の条件で行うことができる。

40

【0370】

(第Db2工程)

本工程は、二糖化合物(XLVIII)のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物と縮合させることにより、化合物(XLIX)を製造する工程であり、第Ca2工程と同様の条件で行うことができる。

【0371】

(第Db3工程)

本工程は、化合物(XLIX)の保護基を脱保護することにより化合物(L)を製造する工程であり、第Ca5工程と同様の条件で行うことができる。

【0372】

50

(5) E 法

(第 E a 1 工程)

本工程は、公知化合物 (LIII) の 4 つのアセチル基を除去し、更に 4 位及び 6 位の水酸基にイソプロピリデンを架けることにより化合物 (LIV) を得る工程であり、第 A c 3 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0373】

(第 E a 2 工程)

本工程は、化合物 (LIV) の 2 個の水酸基をアルキル化して化合物 (LV) を得る工程であり、第 A c 2 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0374】

10

(第 E a 3 工程)

本工程は、化合物 (LV) のアリル二重結合を酸化切断しアルデヒドとした後、還元することにより、化合物 (LVI) を製造する工程であり、第 A b 1 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0375】

(第 E a 4 工程)

本工程は、化合物 (LVI) とホスフィンとを反応させ、更に参加することによりホスフェート (LVIII) を製造する工程であり、第 A b 2 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0376】

20

(第 E a 5 工程)

本工程は、化合物 (LVIII) の 4 位及び 6 位の水酸基の保護基を脱保護することにより、ジオール (LIX) を製造する工程であり、第 D a 3 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0377】

(第 E b 1 工程)

本工程は、化合物 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を、前記化合物 (LIX) とグリコシル化反応させ、化合物 (LX) を製造する工程であり、第 C a 1 工程と同様の条件で行うことができる。

【0378】

30

(第 E b 2 工程)

本工程は、二糖化合物 (LX) のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物と縮合させることにより、化合物 (LXI) を製造する工程であり、第 C a 2 工程と同様の条件で行うことができる。

【0379】

(第 E b 3 工程)

本工程は、化合物 (LXI) の保護基を脱保護することにより化合物 (LXII) を製造する工程であり、第 C a 5 工程と同様の条件で行うことができる。

【0380】

(6) F 法

40

(第 F a 1 工程)

本工程は、公知化合物 (LXIII) の 4 つのベンジル基を除去し、更に 4 位及び 6 位の水酸基にイソプロピリデンを架けることにより化合物 (LXIV) を得る工程であり、ベンジル基の除去工程は通常の水添反応により達成され、イソプロピリデンを架ける工程は第 A a 3 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0381】

(第 F a 2 工程)

本工程は、(a)化合物 (LXIV) の 2 個の水酸基をアルキル化し、(b)更にフラン環を酸化的に開裂させ、(c)更に生成したカルボキシル基をエステル化することにより化合物 (LXV) を得る工程である。

50

【0382】

(a)アルキル化の工程は、第A c 2工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0383】

(b)フラン環開裂の工程は、不活性溶媒中、フラン化合物を過ヨウ素酸ナトリウムと反応させることにより達成される。

【0384】

使用される溶剤としては、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化炭化水素類；アセトニトリルなどのニトリル類；水；及び、これらの混合溶媒が挙げられ、好適には四塩化炭素、アセトニトリル及び水の混合溶媒である。

10

【0385】

反応温度は、通常0℃乃至100℃であり、好適には40℃乃至80℃である。

【0386】

反応時間は、通常2時間乃至20時間であり、好適には10時間乃至15時間である。

【0387】

(c)エステル化の工程は、常法により達成することができる。すなわち、例えばメチルエステル化の場合は、不活性溶媒中、カルボン酸化合物にジアゾメタン又はトリメチルシリルジアゾメタンを反応させることにより達成される。

【0388】

使用される溶剤としては、エーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類が挙げられ

20

【0389】

反応温度は、通常0℃乃至室温である。

【0390】

(第F a 3工程)

本工程は、化合物(LXV)のエステル基を還元することにより化合物(LXVI)を得る工程である。本工程は、不活性溶媒下、還元剤と反応させることにより達成される。

【0391】

使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノールのようなアルコール類；及び、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類があげられる。

30

【0392】

使用される還元剤としては、例えば、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素化物類があげられ、好適には水素化リチウムアルミニウムである。

【0393】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には室温である。

【0394】

反応時間は、通常6分間乃至24時間である。

【0395】

反応終了後、本反応の目的化合物(LXVI)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

40

【0396】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0397】

(第F a 4工程)

本工程は、化合物(LXVI)とホスフィンと反応させ、ジアリルホスフェート(LXVIII)を製造する工程であり、第A b 2工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0398】

50

(第 F a 5 工程)

本工程は、化合物 (LXVIII) の 4 位及び 6 位の水酸基の保護基を脱保護することにより、ジオール (LXIXa) を製造する工程であり、第 D a 3 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【 0 3 9 9 】

(第 F b 1 工程)

本工程は、化合物 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を、前記化合物 (LXIX) とグリコシル化反応させ、化合物 (LXX) を製造する工程であり、第 C a 1 工程と同様の条件で行うことができる。

【 0 4 0 0 】

10

(第 F b 2 工程)

本工程は、二糖化合物 (LXX) のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物と縮合させることにより、化合物 (LXXI) を製造する工程であり、第 C a 2 工程と同様の条件で行うことができる。

【 0 4 0 1 】

(第 F b 3 工程)

本工程は、化合物 (LXXI) の保護基を脱保護することにより化合物 (LXXII) を製造する工程であり、第 C a 5 工程と同様の条件で行うことができる。

【 0 4 0 2 】

(G 法)

20

(第 G a 1 工程)

本工程は、化合物 (VI) のアリル基をヒドロボレーションにより 3-ヒドロキシプロピル基に変換することにより化合物 (LXXIII) を製造する工程である。本工程は、不活性溶媒下、ホウ素化合物を付加させ、更にアルカリ水溶液中、過酸化水素と反応させることにより達成される。

【 0 4 0 3 】

使用される溶剤としては、付加反応においては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類があげられ、酸化脱離反応においては、例えば、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液のようなアルカリ水溶液があげられる。

【 0 4 0 4 】

30

使用されるホウ素化合物としては、例えば、テキシルボラン、9-BBNなどがあげられる。

【 0 4 0 5 】

反応温度は、付加反応においては、通常 0℃乃至 50℃であり、好適には 0℃乃至室温であり、酸化脱離反応においては、通常 0℃乃至 50℃であり、好適には 0℃乃至室温である。

【 0 4 0 6 】

反応時間は、付加反応においては、通常 6 分間乃至 48 時間であり、酸化脱離反応においては、通常 6 分間乃至 24 時間である。

【 0 4 0 7 】

40

反応終了後、本反応の目的化合物 (LXXIII) は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【 0 4 0 8 】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【 0 4 0 9 】

(第 G a 2 工程)

本工程は、化合物 (LXXIII) をホスファイトに変換し、更に酸化することにより、化合

50

物 (LXXIV) を製造する工程であり、第 A b 2 工程と同様の条件で行うことができる。

【0410】

(第 G a 3 工程)

本工程は、化合物 (LXXIV) の 4 位及び 6 位の水酸基に架けたイソプロピリデンを脱保護して、化合物 (LXXV) を製造する工程であり、第 A a 5 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0411】

(第 G b 1 工程)

本工程は、化合物 (XXII)、(XXVIII) 又は (XXXI) を、前記化合物 (LXXV) とグリコシル化反応させ、化合物 (LXXVI) を製造する工程であり、第 C a 1 工程と同様の条件で行うことができる。

10

【0412】

(第 G b 2 工程)

本工程は、二糖化合物 (LXXVI) のアミノ基の保護基を脱保護し、更に得られたアミノ基をカルボン酸、その酸ハライド又はその酸無水物と縮合させることにより、化合物 (LXXVII) を製造する工程であり、第 C a 2 工程と同様の条件で行うことができる。

【0413】

(第 G b 3 工程)

本工程は、化合物 (LXXVII) の保護基を脱保護することにより化合物 (LXXVIII) を製造する工程であり、第 C a 5 工程と同様の条件で行うことができる。

20

【0414】

(H 法)

(第 H a 1 工程)

本工程は、化合物 (V) のアリル二重結合を酸化切断しアルデヒドとした後、還元することにより、化合物 (XIIa) を製造する工程であり、第 A b 1 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0415】

(第 H a 2 工程)

本工程は、化合物 (XIIa) の 1 級水酸基を臭素原子に変換し、更にトリアリルホスファイトと反応させ、ジアリルホスフェート (XIIIa) を製造する工程であり、第 D a 1 工程及び第 D a 2 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

30

【0416】

(第 H a 3 工程)

本工程は、化合物 (XIIIa) の二級水酸基をアシル化し、化合物 (XIVa) を製造する工程であり、第 A a 8 工程と同様の条件で反応させることにより達成される。

【0417】

本発明の化合物 (I) の投与形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口投与又は注射剤若しくは坐剤等により非経口投与を挙げることができる。これらの製剤は、賦型剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、安定剤、矯味矯臭剤等の添加剤を用いて、周知の方法で製造される。

40

【0418】

その使用量は、症状、年齢等により異なるが、1日 0.01 乃至 10 mg / kg 体重を、通常成人に対して、1日 1 回又は数回に分けて投与することができる。

【実施例】

【0419】

以下、実施例及び試験例をあげて、本発明を、さらに詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0420】

〔実施例 1〕

ホスホノ 6-0- [2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0- [(R) -3-メトキシデシ

50

ル] - 6-0-メチル-2- [(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ] - β -D-グルコピラノシル] - 3-0-デシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル] - α -D-グルコピラノシド

(1) 1, 2 : 5, 6-ジ-0-イソプロピリデン-3-0-デシル- α -D-グルコフラノース (第A a 1工程)

1, 2 : 5, 6-ジ-0-イソプロピリデン- α -D-グルコフラノース (17.0g, 65.31 mmol) 及び 1-(メタンスルフォニルオキシ)デカン (15.34g, 64.90 mmol) を DMF (65 mL) に溶解し、その溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 3.40mg, 77.92 mmol) を氷冷下加えた。0℃で15分間及びその後室温一夜攪拌した。その後、反応液に氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解し、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサナー酢酸エチル (9 : 1、更に 4 : 1) で溶出すると油状の標記化合物 (22.5g, 収率98%) がえられた。

IR ν_{\max} (film) 2987, 2928, 2857 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.27 (14H, bs), 1.32 (3H, s), 1.36 (3H, s), 1.43 (3H, s), 1.50 (3H, s), 1.55-1.58 (2H, m), 3.52 (1H, m), 3.59 (1H, m), 3.86 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 3.99 (1H, dd, $J=5.9, 8.8$ Hz), 4.08 (1H, d, $J=5.9$ Hz), 4.11 (1H, t, $J=6.6$ Hz), 4.14 (1H, m), 4.31 (1H, m), 4.53 (1H, d, $J=4.4$ Hz), 5.88 (1H, d, $J=4.4$ Hz)。

【0421】

(2) アリル 3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第A a 2工程)

(1) で得られた化合物 (20.6g) を 2% 塩酸を含むアリルアルコール (300 mL) に加え 15分間還流した。反応液を濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサナー酢酸エチル (1 : 1、更に 1 : 3) で溶出すると油状の標記化合物 (14.6g, 収率98%, a,b-混合物) が得られた。このまま次の反応に使用した。

【0422】

(3) アリル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α, β -D-グルコピラノシド (第A a 3工程)

(2) で得られた化合物 (1.20g, 3.33 mmol) を DMF (2.5 mL) に溶かし、この溶液に、2,2-ジメトキシプロパン (2.5 mL) 及び p-TsOH (50 mg) を加え、室温で6時間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサナー酢酸エチル (3 : 1) で溶出すると油状の標記化合物である α 体 (902 mg, 収率68%) と β 体 (293 mg, 収率22%) が得られた。

α 体:

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (14H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.53-1.60 (2H, m), 2.27 (1H, d, $J=7.3$ Hz, OH), 3.46-3.86 (8H, m), 4.04 (1H, m), 4.21 (1H, m), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22-5.35 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

β 体:

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (14H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.55-1.60 (2H, m), 2.29 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.25 (1H, m), 3.31 (1H, t, $J=8.8$ Hz), 3.45 (1H, m), 3.59-3.67 (2H, m), 3.75-3.82 (2H, m), 3.91 (1H, dd, $J=5.1, 11.0$ Hz), 4.14 (1H, dd, $J=6.2, 12.8$ Hz), 4.35 (1H, dd, $J=5.1, 12.5$ Hz), 4.40 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.20-5.35 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

【0423】

(4) アリル 2-0-[(R)-3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル] - 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A a 4工程)

10

20

30

40

50

(3) で得られた α 体 (4.58g, 11.45mmol) と (R) - 3 - (t-ブチルジメチルシリルオキシ) - 1 - (メチルスルフォニルオキシ)テトラデカン (4.84g, 11.45mmol) を DMF (3 mL) に溶かし、この溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 1.50g, 34.38mmol) を加えた。室温一夜、更に 50 °C で 2 時間攪拌後、氷冷下反応液にメタノールを加え水素化ナトリウムを分解した後、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノン酢酸エチル (9 : 1) で溶出すると油状の標記化合物 (5.60g, 収率 67%) がえられた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.04 (6H, s), 0.878 (9H, s), 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (32H, bs), 1.39-1.59 (10H, m, containing 3H, s at δ 1.41 ppm and 3H, s at δ 1.48 ppm), 1.67-1.77 (2H, m), 3.29 (1H, dd, $J=3.7, 8.8$ Hz), 3.45-3.85 (10H, m), 4.04 (1H, dd, $J=6.6, 12.5$ Hz), 4.18 (1H, dd, $J=5.1, 12.5$ Hz), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.20-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 727 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

【0424】

(5) アリル 2-0-[(R) - 3-ヒドロキシテトラデシル]-3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 5 工程)

(4) で得られた化合物 (500mg, 0.688mmol) をメタノール (10mL) に溶かし、この溶液にパラトルエンスルホン酸 (24mg) を加え、40 分間室温で攪拌し、減圧濃縮した後酢酸エチルで希釈した。この溶液を重曹水と飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノン酢酸エチル (1 : 1) で溶出すると標記化合物 (217mg, 収率 58%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3358 (broad), 3270 (broad), 2921, 2850, 1466 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (32H, bs), 1.40-1.73 (6H, m), 1.93 (1H, t, $J=6.5$ Hz, OH), 2.44 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 2.93 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 3.50-3.92 (10H, m), 4.05 (1H, m), 4.20 (1H, m), 5.01 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.95 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 573 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 595 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{33}\text{H}_{64}\text{O}_7\text{Na}$: 595.4550. Found: 595.4541.

【0425】

(6) (E)-1-プロペニル 2-0-[(R) - 3-ヒドロキシテトラデシル]-3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 6 工程)

(5) で得られた化合物 (210mg, 0.367mmol) をテトラヒドロフラン (THF, 4mL) に溶かし、この溶液に水素で活性化した $\text{Ir}[\text{C}_8\text{H}_{12}(\text{MePh}_2\text{P})_2]\text{PF}_6$ (5mg) を加え、室温一夜攪拌した後濃縮し、標記化合物 (210mg, 定量的) が得られた。このまま次の反応に使用した。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (32H, bs), 1.41-1.73 (9H, m), 1.87 (1H, br, OH), 2.47 (1H, br, OH), 2.74 (1H, bs, OH), 3.32 (1H, m), 3.54-3.92 (10H, m), 5.17 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.20 (1H, m), 6.19 (1H, $J=1.5, 2.5$ Hz).

FABMS (positive-ion) m/z , 573 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 595 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

【0426】

(7) (E)-1-プロペニル 6-O-t-ブチルジメチルシリル-3-0-デシル-2-0-[(R) - 3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第 A a 7 工程)

(6) で得られた化合物 (200mg, 0.349mmol) を塩化メチレン (4mL) に溶かし、この溶液に t-ブチルジメチルシリルクロライド (58mg, 0.384mmol) 及び DMAP (47mg, 0.384mmol) を加え室温一夜攪拌した後、そのままシリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノン酢酸エチル (4 : 1) 混合溶液で溶出すると油状の標記化合物 (217mg, 収率 90%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3456 (broad), 2926, 2855, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.08 (6H, s), 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 0.90 (9H, s), 1.26 (32H, bs), 1.40-1.75 (9H, m, containing 3H, d, $J=7.3$ Hz at 1.55 ppm), 2.75 (1H, bs, OH), 2.84 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, m), 3.53-3.87 (10H, m), 5.14 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.20 (1H, m), 6.20 (1H, d, $J=12.5$ Hz).

FABMS (positive-ion) m/z , 687 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 709 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{39}\text{H}_{78}\text{O}_7\text{SiNa}$: 709.5414. Found: 709.5393.

【0427】

(8) (E)-1-プロペニル 4-オ-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-6-0-(α -ブチルジメチルシリル)-3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第Aa8工程)

10

(7) で得られた化合物 (203mg, 0.293mmol) をトルエン (6mL) に溶かし、この溶液にピリジン (0.50g, 6.32mmol) を加え、更に氷冷下トリホスゲン (200mg, 0.674mmol) を加え10分間激しく攪拌した。この反応液にアリルアルコール (0.60g, 10.331mmol) を加え氷冷下1時間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトを行った。シクロヘキサン-酢酸エチル (14:1) で溶出すると標記化合物と不明物の混合物 (325mg) を得た。このまま次の反応に使用した。

【0428】

(9) (E)-1-プロペニル 4-オ-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第Aa9工程)

20

(8) で得られた混合物 (325mg) を塩化メチレン (2.5mL) 及びアセトニトリル (5.0mL) に溶解し、この溶液にシリカゲル粉 (100mg) 及び48%フッ化水素酸水溶液 (100mg) を加え、室温で30分間攪拌した後、塩化メチレンで希釈した。重曹水及び食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過濃縮した後シリカゲルカラムクロマトを行った。シクロヘキサン-酢酸エチル (2:1) で溶出すると標記化合物 (126mg, 収率2工程で58%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3527 (broad), 2926, 2855, 1747, 1678 (cm^{-1}).

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.90 (6H, m), 1.26 (32H, bs), 1.50-1.68 (7H, m), 1.88-1.92 (2H, m), 2.34 (1H, bs, OH), 3.37 (1H, m), 3.57-3.78 (8H, m), 4.60-4.80 (6H, m), 5.13-5.40 (6H, m), 5.90-5.95 (2H, m), 6.16 (1H, qd, $J=1.5, 12.5$ Hz).

30

FABMS (positive-ion) m/z , 763 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{41}\text{H}_{72}\text{O}_{11}\text{Na}$: 763.4973. Found: 763.4962.

【0429】

(10) (E)-1-プロペニル 2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-デシル- α -D-グルコピラノシド (第Ca1工程)

トリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル- α, β -D-グルコピラノシド (180mg, 0.213mmol) 及び (9) で得られた化合物 (158mg, 0.187mmol) を塩化メチレン (5mL) に溶かし、この溶液にモレキュラーシーブ 4A (400mg)、 AgOTf (100mg, 0.389mmol) 及び TMSOTf (10mg, 0.045mmol) を加え、窒素中で室温6時間攪拌した。反応液を塩化メチレンで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (2:1) で溶出するとガム状の標記化合物 (283mg, 収率93%) が得られた。

40

IR ν_{max} (film) 3400-3080, 2926, 2855, 1744 (cm^{-1}).

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (44H, bs), 1.40-1.77 (9H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 6.6$ Hz at 1.55 ppm), 1.87-1.89 (2H, m), 3.24 (1H,

50

m), 3.28 (3H, s), 3.32 (1H, dd, J=3.7, 9.5 Hz), 3.39 (3H, s), 3.40-3.80 (14H, m), 4.05 (1H, d, J=11.7 Hz), 4.26 (1H, m), 4.50-4.88 (12H, m), 5.12 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.16 (1H, dd, J=6.6, 12.5 Hz), 5.70 (1H, brosd), 5.21-5.46 (8H, m), 5.70 (1H, m), 5.89-5.98 (4H, m), 6.16 (1H, qd, J=1.5, 12.5 Hz), 6.68 (1H, broad, NH). FABMS (positive-ion) m/z, 1442 [M+Na, ^{35}Cl]⁺, 1444.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{68}\text{H}_{117}^{35}\text{Cl}_3\text{NO}_{21}\text{P}$: 1442.6819. Found: 1442.6820.

【0430】

(11) (E)-1-プロペニル 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-「(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル」-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-α-D-グルコピラノシド (第C a 2工程)

10

(10) で得られた化合物 (952mg, 0.669mmol) を乾燥THF (21mL) に溶かし、この溶液に酢酸 (14mL) 及び金属亜鉛 (800mg) を加え、3時間激しく攪拌した。反応液をろ過濃縮し、酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、得られた一級アミンをTHF (4mL) に溶解した。この溶液に重曹 (100mg) を含有する水 (0.9mL) 及びシス-バクセニン酸の酸クロリド (227mg, 0.803mmol) のTHF (4mL) 溶液を加え、室温で2時間激しく攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノ-酢酸エチル (3:2) で溶出すると

20

ガム状の標記化合物 (439mg, 収率43%) 及び構造不明物 (260mg) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3308 (w), 3086 (w), 2926, 2856, 1748, 1677, 1660 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.25 (62H, bs), 1.40-1.80 (13H, m, containing 3H, dd, J=1.5, 6.6 Hz at 1.54 ppm), 1.82-1.89 (2H, m), 1.98-2.02 (4H, m), 2.22-2.26 (2H, m), 3.22-3.79 (20H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm, and 3H, s, at 3.37 ppm), 3.84 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.23 (1H, m), 4.53-4.87 (12H, m), 5.03-5.38 (12H, m), 5.88-5.97 (4H, m), 6.05 (1H, m), 6.13 (1H, qd, J=1.5, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 1532 [M+Na]⁺.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{83}\text{H}_{148}\text{NO}_{22}\text{PNa}$: 1533.0230. Found: 1533.0239.

30

【0431】

(12) 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-α-D-グルコピラノース (第C a 3工程)

(11) で得られた化合物 (410mg, 0.288mmol) を塩化メチレン (7.7mL) -アセトニトリル (16.8mL) に溶かし、この溶液に48%フッ化水素酸 (5.25mL) を加え、一夜室温で攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノ-酢酸エチル (1:1更に1:3) で溶出するとガム状の標記化合物 (300mg, 収率75%) が得られた。

40

IR ν_{max} (film) 3297 (w), 3086 (w), 2927, 2856, 1748, 1652, 1550, 1464 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.89 (12H, m), 1.25 (62H, bs), 1.40-1.90 (13H, m, containing OH), 1.92-2.02 (4H, m), 2.17-2.23 (2H, m), 3.10-3.74 (20H, m, containing 3H, s, at 3.17 ppm, and 3H, s, at 3.37 ppm), 3.88-4.70 (14H, m), 4.81 (1H, m), 5.18-5.42 (11H, m), 5.89-6.00 (4H, m), 6.09 (1H, d, J=7.3 Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z, 1492 [M+Na]⁺.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{80}\text{H}_{144}\text{NO}_{20}\text{PNa}$: 149.9917. Found: 149.9875.

【0432】

50

(13) ジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-「(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル」-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-α-D-グルコピラノシド(α体)及びジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-「(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル」-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-β-D-グルコピラノシド(β体)(第C a 4工程)

(a) (12)で得られた化合物(300mg, 0.199mmol)を塩化メチレン(12mL)に溶かし、この溶液にNa₂SO₄(630mg)、1H-テトラゾール(460mg, 6.57mmol)及びジアリルジイソプロピルホスホルアミダイト(510mg, 2.08mmol)を加え、窒素気流下室温で30分間攪拌し、そのままシリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノ-2-オン酢酸エチル(1:1)で溶出し、油状のジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-「(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル」-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-β-D-グルコピラノシド(268mg, 収率81%)が得られた。このまま次の反応を行った。

【0433】

(b) (a)で得られた化合物(256mg, 0.17mmol)をTHF(25mL)に溶かし、この溶液に30% H₂O₂(500mg)を加え、氷冷下30分間攪拌し、酢酸エチルで希釈した。10%ハイボ水及び食塩水で洗い、MgSO₄乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノ-2-オン酢酸エチル(1:1更に0:1)で溶出すると油状の標記化合物β体(122mg, 収率47%)及びα体(99mg, 収率38%)が得られた。

β体:

IR ν_{max}(film) 3310(w), 3086(w), 2926, 2856, 1748, 1677, 1551, 1463 cm⁻¹.
400 MHz ¹H NMR(CDCl₃) δ 0.80-1.90(12H, m), 1.26(6H, bs), 1.40-1.75(10H, m), 1.80-1.90(2H, m), 1.99-2.05(4H, m), 2.20-2.22(2H, m), 3.20(1H, m), 3.27(3H, s), 3.33(1H, m), 3.38(3H, m), 3.40-3.80(14H, m), 3.99(1H, m), 4.25(1H, m), 4.49(1H, t, J=9.5 Hz), 4.55-4.61(11H, m), 4.70(1H, d, J=8.8 Hz), 4.77(1H, m), 4.93(1H, m), 5.23-5.43(14H, m), 5.86-5.98(6H, m), 7.49(1H, d, J=10.3 Hz, NH).

FABMS(positive-ion) m/z, 1652 [M+Na]⁺.

HRFABMS, Calcd. for C₈₆H₁₅₃NO₂₃P₂Na: 1653.0207. Found: 1653.0219.

α体:

IR ν_{max}(film) 3303(w), 3086(w), 2926, 2856, 1747, 1654, 1546, 1464 cm⁻¹.
400 MHz ¹H NMR(CDCl₃) δ 0.88(12H, t, J=6.6 Hz), 1.25(6H, bs), 1.39-1.74(10H, m), 1.83-1.88(2H, m), 1.99-2.02(4H, m), 2.21-2.25(2H, m), 3.23(1H, m), 3.27(3H, s), 3.33(1H, m), 3.38(3H, m), 3.48-3.77(12H, m), 3.83(1H, dd, J=8.8, 9.5 Hz), 3.96(1H, m), 4.01(1H, m), 4.25(1H, dd, J=9.5, 18.3 Hz), 4.54-4.61(12H, m), 4.62-4.73(2H, m), 4.76-4.80(1H, m), 5.22-5.41(14H, m), 5.71(1H, dd, J=2.9, 6.6 Hz), 5.88-6.01(6H, m), 6.51(1H, d, J=8.1 Hz, NH).

FABMS(positive-ion) m/z, 1652 [M+Na]⁺.

HRFABMS, Calcd. for C₈₆H₁₅₃NO₂₃P₂Na: 1653.0207. Found: 1653.0184.

【0434】

(14) ホスホノ 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-デシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]-α-D-グルコピラノシド(第C a 5工程)

10

20

30

40

50

(13) で得られた α 体 (90mg, 0.055mmol) を乾燥 THF (6mL) に溶かし、この溶液に PPh_3 (15mg, 0.057mmol)、 Et_3N (60mg, 0.593mmol)、 $HCOOH$ (51mg, 1.108mmol) 及び $Pd(PPh_3)_4$ (15mg, 0.013mmol) を加え、窒素中 55°C で 20 時間攪拌した。反応終了後、ろ過、濃縮し、DEAE-セルロース 8g を詰めたカラムで精製した。 $CHCl_3$ - $MeOH$ - H_2O (2:3:1) の 0.05mol/L $AcO\cdot NH_4$ 溶液にて溶出すると目的物の画分が得られた。画分を集め全体が $CHCl_3$ - $MeOH$ - H_2O (1:1:1) の混合物となるように $CHCl_3$ 及び 0.15mol/L 塩酸水を加え分液ロートで攪拌し、下層の $CHCl_3$ 層を集め濃縮すると蠟状の標記化合物 (53mg, 収率 74%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3291 (w), 3076 (w), 2925, 2853, 1628, 1554, 1466 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ - CD_3OD , 5:1) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.27 (62H, bs), 1.40-1.75 (12H, m), 1.99-2.03 (4H, m), 2.20-2.26 (2H, m), 3.23-4.12 (26H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.76 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.33-5.39 (2H, m), 5.71 (1H, dd, $J=3.3, 7.0$ Hz).

FABMS (negative-ion) m/z , 1300 $[M-H]^-$, 1322 $[M+Na-2H]^-$.

HRFABMS, Calcd. for $C_{66}H_{128}NO_{19}P_2$: 1300.8556. Found: 1300.8560.

Anal. Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{19}P_2$: C, 60.85; H, 9.98; N, 1.08; P, 4.76. Found: C, 60.41; H, 10.17; N, 1.09; P, 4.54.

【0435】

〔実施例 2〕

ホスホノ 6-0- [2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0- [(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z) -11- (オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル] -3-0-デシル-2-0- [(R) -3-ヒドロキシテトラデシル] - β -D-グルコピラノシド (第 Ca 5 工程)

実施例 1 (13) で得られた β 体 (112mg, 0.069mmol) を、実施例 1 (14) と同様に反応させると、蠟状の標記化合物 (72mg, 収率 80%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3286 (w), 3073 (w), 2925, 2854, 1628, 1556, 1466 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ - CD_3OD , 5:1) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.27 (62H, bs), 1.40-1.80 (12H, m), 2.00-2.08 (4H, m), 2.24-2.28 (2H, m), 3.13-4.06 (26H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.92-4.97 (2H, m), 5.34-5.38 (2H, m).

FABMS (negative-ion), m/z , 1300 $[M-H]^-$.

Anal. Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{19}P_2$: C, 60.85; H, 9.98; N, 1.08; P, 4.76. Found: C, 60.36; H, 10.17; N, 1.12; P, 4.68.

【0436】

〔実施例 3〕

ホスホノ 3-0-デシル-6-0- [2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0- [(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z) -11- (オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル] -2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

(1) アリル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第 Aa 4 工程)

実施例 1 (3) で得られた β 体 (5.15g, 12.86mmol) と 1-(メタンスルフォニルオキシ)テトラデカン (4.51g, 15.43mmol) の DMF (25mL) 溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 670mg, 15.43mmol) を加えた。実施例 1 (4) と同様に処理して、油状の標記化合物 (7.02g, 収率 92%) が得られた。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.40 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.50-1.60 (4H, m), 3.10-4.35 (12H, m), 4.37 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.17-5.34 (2H, m), 5.91 (1H, m).

【0437】

(2) アリル 3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第 Aa 5 工程)

(1) で得られた化合物 (7.02g, 11.76mmol) を、実施例 1 (5) と同様に反応させることにより標記化合物 (5.02g, 収率 77%) が得られた。

10

20

30

40

50

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.52-1.62 (4H, m), 2.07 (1H, t, $J=6.6$ Hz, OH), 2.46 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.10-4.22 (12H, m), 4.38 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.21-5.35 (2H, m), 5.92 (1H, m)。

【0438】

(3) (E)-1-プロペニル 3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第A a 6工程)

(2) で得られた化合物 (2.51g, 4.51mmol) を、実施例 1 (6) と同様に反応させることにより標記化合物 (2.05g, 収率82%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6-7.3$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.53-1.60 (7H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 7.3$ Hz, at 1.56 ppm), 2.06 (1H, t, $J=6.6$ Hz, OH), 2.44 (1H, d, $J=1.5$ Hz, OH), 3.14-3.92 (10H, m), 4.52 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 5.12 (1H, m), 6.21 (1H, qd, $J=1.5, 12.5$ Hz)。

【0439】

(4) (E)-1-プロペニル 3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第A a 7工程)

(3) で得られた化合物 (2.45g, 0.410mmol) を、実施例 1 (7) と同様に反応させることにより油状の標記化合物 (2.80g, 収率89%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.08 (6H, s), 0.86-0.90 (15H, m, containing 9H, s, at 0.89 ppm), 1.26 (36H, bs), 1.53-1.60 (7H, m), 3.02 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.13-3.24 (2H, m), 3.33 (1H, m), 3.49-3.89 (7H, m), 4.47 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 5.11 (1H, m), 6.20 (1H, dd, $J=1.7, 12.1$ Hz)。

【0440】

(5) (E)-1-プロペニル 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-(*t*-ブチルジメチルシリル)-3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第A a 8工程)

(4) で得られた化合物 (2.80g, 4.17mmol) を、実施例 1 (8) と同様に反応させることにより標記化合物 (2.99g, 収率95%) を得た。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.03 (6H, s), 0.86-0.89 (15H, m, containing 9H, s, at 0.87 ppm), 1.25 (36H, bs), 1.51-1.56 (7H, m), 3.22 (1H, dd, $J=7.8, 9.9$ Hz), 3.35 (1H, dd, $J=8.8, 9.9$ Hz), 3.43 (1H, m), 3.52-3.81 (6H, m), 4.45 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 4.60-4.72 (3H, m), 5.11 (1H, m), 5.27 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 5.36 (1H, d, $J=18.5$ Hz), 5.93 (1H, m), 6.21 (1H, m)。

【0441】

(6) (E)-1-プロペニル 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第A a 9工程)

(5) で得られた化合物 (2.98g, 3.95 mmol) を、実施例 1 (9) と同様に反応させることにより標記化合物 (2.16g, 収率85%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3453 (broad), 2925, 2854, 1757, 1681 cm^{-1} 。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.50-1.60 (7H, m), 2.20 (1H, dd, $J=5.8, 8.0$ Hz), 3.24 (1H, m), 3.40 (1H, dd, $J=8.8, 9.5$ Hz), 3.45 (1H, m), 3.54-3.68 (3H, m), 3.72-3.82 (3H, m), 4.51 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 4.64-4.72 (3H, m), 5.12 (1H, m), 5.29 (1H, d, $J=10.3$ Hz), 5.37 (1H, d, $J=18.3$ Hz), 5.93 (1H, m), 6.21 (1H, qd, $J=1.5, 12.5$ Hz)。

FABMS (positive-ion) m/z , 663 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 。

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{37}\text{H}_{68}\text{O}_8\text{Na}$: 663.4812. Found: 663.4802。

【0442】

(7) (E)-1-プロペニル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[*(R)*-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[*(トリクロロエトキシカルボニル)*アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-デシル-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (第C a 1工程)

(6) で得られた化合物 (347mg, 0.541mmol) を実施例 1 (10) と同様に反応させることにより標記化合物 (577mg, 収率89%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3360-3190 (broad), 2926, 2856, 1754, 1736, 1680 (w) cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (48H, bs), 1.43-1.76 (9H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 7.3$ Hz, at 1.62 ppm), 3.21 (1H, m), 3.27 (3H, s), 3.32 (1H, m), 3.38 (3H, s), 3.40-3.64 (9H, m), 3.70-3.79 (6H, m), 3.90 (1H, m), 4.32 (1H, m), 4.48 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 4.55-4.66 (9H, m), 4.84 (1H, m), 5.11-5.40 (6H, m), 5.87-5.98 (3H, m), 6.32 (1H, m), 6.62 (1H, bs, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1342 [$\text{M}+\text{Na}$, ^{35}Cl] $^+$, 1344.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{64}\text{H}_{113}\text{Cl}_3\text{NO}_{18}\text{PNa}$: 1342.6666. Found: 1342.6687.

10

【0443】

(8) (E)-1-プロベニル 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-「(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル」-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]- β -D-グルコピラノシド (第 C a 2 工程)

(7) で得られた化合物 (405mg, 0.306mmol) を、実施例 1 (11) と同様に反応させることにより標記化合物 (302 mg, 収率70%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3292 (w), 2926, 2855, 1755, 1678, 1652, 1552, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.20-1.74 (79H, m, containing 3H, d, $J=7.4$ Hz, at 1.56 ppm), 2.01-2.26 (6H, m), 3.16-3.32 (7H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm), 3.37 (3H, s), 3.50-3.80 (12H, m), 3.92 (1H, m), 4.04 (1H, t, $J=9.5$ Hz), 4.12 (1H, m), 4.26 (1H, m), 4.44 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 4.53-4.61 (4H, m), 4.62-4.66 (2H, m), 4.89 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.10 (1H, m), 5.22-5.40 (8H, m), 5.89-5.98 (3H, m), 6.24 (1H, d, $J=12.4$ Hz).

FABMS (positive-ion) m/z , 1432 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{79}\text{H}_{144}\text{NO}_{17}\text{PNa}$: 1433.0063. Found: 1433.0048.

20

【0444】

(9) 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノース (第 C a 3 工程)

30

(8) で得られた化合物 (600mg, 0.425mmol) を、実施例 1 (12) と同様に反応させることにより標記化合物 (471mg, 収率81%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3299 (w), 3085 (w), 2925, 2854, 1754, 1653, 1650, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (66H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 1.83-2.02 (4H, m), 2.17-2.22 (2H, m), 2.33 (1H, m), 3.10-3.36 (6H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm), 3.38 (3H, s), 3.45-3.80 (12H, m), 3.81-4.10 (4H, m), 4.24-4.64 (8H, m), 5.15-5.39 (8H, m), 5.87-5.98 (3H, m), 6.10 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 1392 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{76}\text{H}_{140}\text{NO}_{17}\text{PNa}$: 1392.9757. Found: 1392.9757.

40

【0445】

(10) ジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (α 体) 及びジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル- β -D-グルコピラノシド (β 体) (第 C a 4 工程)

50

(a) (9) で得られた化合物 (214mg, 0.156mmol) を、実施例 1 (13) (a) と同様に反応させることによりジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-D-グルコピラノシド (214mg, 収率89%) を得た。このまま次の反応に使用した。

【0446】

(b) (a) で得られた化合物 (210mg, 0.136mmol) を実施例 1 (13) (b) と同様に反応させることにより β 体 (78mg, 収率37%) と α 体 (116 mg, 収率55%) が油状物として得られた。

10

β 体:

IR ν_{\max} (film) 3308 (w), 3085 (w), 2926, 2854, 1757, 1668, 1550, 1464 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.75 (10 H, m), 2.00-2.02 (4H, m), 2.10-2.24 (2H, m), 3.18-3.80 (22H, m, containing two 3 H, s, at 3.27 and 3.38 ppm), 4.00 (1H, m), 4.25 (1H, m), 4.56-4.63 (11H, m), 4.70 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 4.95 (1H, d, $J=5.1, 8.1$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.43 (12H, m), 5.86-5.99 (5H, m), 7.50 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1552 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{149}\text{NO}_{20}\text{P}_2$: 1553.0046. Found: 1553.0037.

α 体:

20

IR ν_{\max} (film) 3305 (w), 3085 (w), 2925, 2854, 1757, 1658, 1548, 1465 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.73 (10 H, m), 2.00-2.05 (4H, m), 2.21-2.25 (2H, m), 3.22-3.83 (22H, m, containing two 3 H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 3.96-4.02 (2H, m), 4.25 (1H, m), 4.54-4.73 (11H, m), 5.23-5.40 (12H, m), 5.72 (1H, dd, $J=3.3, 6.2$ Hz), 5.89-5.99 (5H, m), 6.50 (1H, d, $J=8.1$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1552 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{149}\text{NO}_{20}\text{P}_2$: 1553.0046. Found: 1553.0045.

【0447】

(11) ホスホノ 3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (第 C a 5 工程)

30

(10) で得られた α 体 (75mg, 0.049mmol) を、実施例 1 (14) と同様に反応させると蠟状の標記化合物 (54mg, 収率86%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3290 (broad), 3080 (w, broad), 2924, 2853, 1630, 1550, 1467 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3\text{-CD}_3\text{OD}$, 4:1) δ 0.89 (12H, m), 1.27 (66H, bs), 1.40-1.80 (10 H, m), 2.01-2.03 (4H, m), 2.24-2.26 (2H, m), 3.14-3.92 (23H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 3.92-4.11 (2H, m), 4.72 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 5.34-5.39 (2H, m), 5.63 (1H, m).

40

FABMS (negative-ion) m/z , 1284 $[\text{M}-\text{H}]^-$.

HRFABMS, Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{128}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: 1284.8607. Found: 1284.8607.

Anal. Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{129}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: C, 61.61; H, 10.11; N, 1.09; P, 4.81. Found: C, 59.72; H, 9.44; N, 1.10; P, 4.12.

【0448】

[実施例 4]

ホスホノ 3-0-デシル-6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2-0-テトラデシル-β-D-グルコピラノシド (第 C a 5 工程)

50

実施例 3 (10) で得られた β 体 (112mg, 0.073mmol) を実施例 1 (14) と同様に反応させると蠟状の標記化合物 (61mg, 収率 65%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3288 (broad), 3072 (w, broad), 2925, 2854, 1631, 1550, 1466 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR (CDCl_3 - CD_3OD , 4:1) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.27 (66H, bs), 1.40-1.76 (10H, m), 2.00-2.04 (4H, m), 2.24-2.28 (2H, m), 3.11-3.89 (23H, m, containing two 3H, s at 3.31 and 3.40 ppm), 4.00-4.07 (2H, m), 4.93-4.98 (2H, m), 5.33-5.36 (2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1284 $[\text{M}-\text{H}]^-$, 1306 $[\text{M}+\text{Na}-2\text{H}]^-$.

HRFABMS, Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{128}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: 1284.8607. Found: 1284.8605.

Anal. Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{129}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: C, 61.61; H, 10.11; N, 1.09; P, 4.81. Found: C, 61.22; H, 10.38; N, 1.28; P, 4.74.

【0449】

[実施例 5]

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド

(1) 1, 2:5, 6-ジ-0-イソプロピリデン-3-0-ドデシル- α -D-グルコフラノース (第 A a 1 工程)

1, 2:5, 6-ジ-0-イソプロピリデン- α -D-グルコフラノース (13.0g, 50mmol) 及び 1-(メタンスルフォニルオキシ)ドデカン (13.2g, 50mmol) を DMF (50mL) に溶かし、この溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 2.28mg, 60mmol) を氷冷下加えた。0℃で15分間、その後室温で一晩攪拌し、氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解し、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮後、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9:1, 更に 4:1) で溶出すると油状の標記化合物 (15.5g, 収率 75%) がえられた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.32 (3H, s), 1.35 (3H, s), 1.43 (3H, s), 1.50 (3H, s), 1.52-1.57 (2H, m), 3.51 (1H, m), 3.59 (1H, m), 3.85 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 3.98 (1H, m), 4.06-4.14 (3H, m), 4.31 (1H, m), 4.52 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz)。

【0450】

(2) アリル 3-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 2 工程)

(1) で得られた化合物 (900mg, 2.160mmol) を 2% 塩酸を含むアリルアルコール (2mL) に加え、反応液を15分間還流した。反応液を濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (1:1, 更に 1:3) で溶出すると油状の標記 α 体 (674mg, 収率 80%) 及び β 体がえられた。

α 体:

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=7.0$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.59-1.64 (2H, m), 2.19 (1H, d, $J=9.5$ Hz, OH), 2.24 (1H, t, $J=6.3$ Hz, OH), 2.79 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.45 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 3.50-3.61 (2H, m), 3.64-3.71 (2H, m), 3.80-3.86 (2H, m), 3.93 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.23 (1H, m), 4.90 (1H, d, $J=3.7$ Hz, anomeric), 5.22-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m)。

Anal. Calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{40}\text{O}_6$: C, 64.92; H, 10.38. Found: C, 64.96; H, 10.17。

β 体:

400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3 + \text{D}_2\text{O}$) δ 0.88 (3H, t, $J=7.0$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.50-1.61 (2H, m), 3.46-4.53 (10H, m), 5.07 (1H, d, $J=5.1$ Hz), 5.21-5.42 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

【0451】

(3) アリル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピ 50

ラノシド (第 A a 3 工程)

(2) で得られた α 体 (4.70g, 12.1mmol) を DMF (10mL) に溶かし、この溶液に 2,2-ジメトキシプロパン (10mL) 及び p-TsOH (200mg) を加え室温で 16 時間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (4:1-2:1) で溶出すると油状の標記化合物 (4.20g, 収率 81%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.53-1.60 (2H, m), 2.31 (1H, d, $J=7.3$ Hz, OH), 3.46-3.85 (8H, m), 4.04 (1H, m), 4.21 (1H, m), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

【0452】

(4) アリル 2-0-[(R)-3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第 A a 4 工程)

(3) で得られた化合物 (358mg, 0.835mmol) 及び (R)-3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ)-1-(メチルスルフォニルオキシ)テトラデカン (392mg, 0.927mmol) を DMF (3mL) に溶かし、この溶液に水素化ナトリウム (55% 分散油, 66mg, 1.513mmol) を加えた。反応液を室温一夜攪拌し、氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解し、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9:1) で溶出すると油状の標記化合物 (510mg, 収率 81%) がえられた。

IR ν_{max} (film) 2925, 2856, 1464 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.04 (6H, s), 0.86-0.89 (15H, m, containing 9H, s, at 0.88 ppm), 1.26 (38H, broad s), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.48-1.55 (2H, m), 1.70-1.77 (2H, m), 3.29 (1H, m), 3.47-3.78 (9H, m), 3.84 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.17 (1H, m), 4.91 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.20-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m).

FABMS m/z , 755 [$M+H$] $^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{44}\text{H}_{86}\text{O}_7\text{SiNa}$: 777.6040. Found: 777.5994.

【0453】

(5) 2-ヒドロキシエチル 2-0-[(R)-3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第 A b 1 工程)

(4) で得られた化合物 (980mg, 0.230mmol) を THF- H_2O (7:2, 30mL) に溶かし、この溶液に NaIO_4 (1.80g) 及び 2.5% 四酸化オスミウムの *t*-ブタノール (0.50g) 溶液を加え 2 時間室温で攪拌した後、酢酸エチルで希釈した。この溶液を重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮するとアルデヒドが残った。これをエタノール (10mL) に溶解し、 NaBH_4 (100mg) を加え、20 分間攪拌した。その後反応液に酢酸を加え、酢酸エチルで希釈し、この溶液を重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (4:1) で溶出すると油状の標記化合物 (448mg, 収率 41%) が油状物として得られた。

IR ν_{max} (film) 3468 (broad), 2926, 2856, 1465, 1380, 1370 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.04 (6H, s), 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 0.89 (6H, t, $J=6.3$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.40 (3H, s), 1.41-1.43 (2H, m), 1.48 (3H, s), 1.52-1.56 (2H, m), 1.71-1.75 (2H, m), 2.82 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, m), 3.51-3.85 (14H, m), 4.89 (1H, d, $J=3.7$ Hz).

【0454】

(6) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 2-0-[(R)-3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第 A b 2 工程)

10

20

30

40

50

(5) で得られた化合物 (428mg, 0.564mmol) の CH_2Cl_2 (7mL) 溶液に 1H-テトラゾール (92mg)、ジアリル ジイソプロピルホスホルアミダイト (277mg) と硫酸ナトリウム (350mg) を加え、室温で30分間攪拌した後、THF (7mL) と31%過酸化水素 (200mg) を加え、室温で15分間攪拌した後、酢酸エチルで希釈し、10% $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 水溶液、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (2:1) で溶出すると標記化合物 (504mg, 収率97%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 2927, 2856, 1464 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.04 (6H, s), 0.88 (15H, bs), 1.26 (36H, bs), 1.39 (3H, s), 1.41-1.89 (12H, m), 4.22-4.27 (2H, m), 4.56-4.59 (4H, m), 4.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.21-5.41 (4H, m), 5.91-6.01 (2H, m). 10

【0455】

(7) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第A b 3工程)

(6) で得られた化合物 (489mg, 0.532mmol) を MeOH (6mL) に溶かし、この溶液に p-TsOH (35mg) を加え、室温で2時間攪拌した後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後10% MeOH 酢酸エチル溶液で溶出すると蠟状の標記化合物 (340mg, 収率84%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3388, (broad), 2918, 2850, 1467 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.41-1.73 (6H, m), 2.56 (1H, m, OH), 2.68 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.12 (1H, bs, OH), 3.29 (1H, m), 3.44-3.92 (12H, m), 4.22-4.28 (2H, m), 4.55-4.59 (4H, m), 5.00 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.25-5.28 (2H, m), 5.35-5.41 (2H, m), 5.90-6.00 (2H, m). 20

【0456】

(8) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第C b 1工程)

トリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル- α , β -D-グルコピラノシド (360mg, 0.427mmol) 及び (7) で得られた (325mg, 0.425mmol) を CH_2Cl_2 (7.5mL) に溶かし、この溶液にモレキュラーシーブ 4A (630mg)、AgOTf (125mg, 0.486mmol) 及び TMSOTf (20mg, 0.090mmol) を加え、窒素中で室温一夜攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後5% MeOH を含む酢酸エチル溶液で溶出するとガム状の目的化合物 (410mg, 収率67%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3500-3250, 2926, 2856, 1746, 1547, 1464 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (51H, bs), 1.38-1.77 (8H, m), 2.72 (1H, bs, OH), 3.13 (1H, bs, OH), 3.21-3.90 (24H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.39 ppm), 4.07-4.30 (4H, m), 4.53-4.60 (8H, m), 4.65-4.90 (3H, m), 4.95 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.40 (8H, m), 5.89-5.99 (4H, m), 6.40 (1H, broad, NH). 40

【0457】

(9) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第C b 2工程)

(8) で得られた化合物 (410mg, 0.284mmol) の THF-AcOH (3:2, 15mL) 溶液に亜鉛粉末 (390mg) を加え、室温で4時間攪拌した。反応液をろ過後、室温で濃縮し、酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し 50

、濃縮し、得られた一級アミンをTHF (3mL) に溶解した。この溶液に重曹 (100mg) を含有する水 (0.9mL) とシスバクセニン酸の酸クロリド (102mg, 0.340mmol) のTHF (1.5mL) 溶液を加え、室温で2時間激しく攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮しシリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後5% MeOHを含む酢酸エチル溶液で溶出するとガム状の標記化合物 (355mg, 収率82%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3398 (broad), 2925, 2855, 2480-2345 (w), 1640, 1555, 1465 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (68H, bs), 1.40-1.79 (1H, m), 1.99-2.04 (4H, m), 2.17-2.21 (2H, m), 3.18 (1H, bs, OH), 3.27-3.95 (26H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 4.07-4.27 (4H, m), 4.55-4.65 (8H, m), 4.94 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.25-5.39 (10H, m), 5.90-5.99 (4H, m), 6.58 (1H, d, $J=7.3$ Hz, NH). 10

【0458】

(10) 2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R) -3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第Cb3工程)

(9) で得られた化合物 (166 mg, 0.109 mmol) を乾燥THF (10mL) に溶かし、この溶液に Et_3N (60mg, 0.593mmol)、 HCOOH (56mg, 1.216mmol) 及び $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (15mg, 0.096mmol) を加え、窒素中54℃で20時間攪拌した。反応液をろ過、濃縮し、DEAE-セルロース8gを詰めたカラムで精製した。 CHCl_3 -MeOH- H_2O (2:3:1) の0.05mol/L $\text{AcO}^-\text{NH}_4^+$ 溶液にて溶出すると目的物の画分が得られた。画分を集め全体が CHCl_3 -MeOH- H_2O (1:1:1) の混合物となるように CHCl_3 及び0.15mol/L塩酸水を加え分液ロート攪拌し、下層の CHCl_3 層を集め濃縮すると、蠟状の標記化合物 (100mg, 収率67%) が得られた。 20

IR ν_{\max} (KBr) 3289 (br), 2924, 2853, 1629 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3+\text{CD}_3\text{OD}$) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (68H, br s), 1.39-1.75 (10H, m), 1.40-1.77 (10H, m), 1.98-2.04 (4H, m), 2.17-2.22 (2H, m), 3.23-4.85 (26H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.00-4.18 (4H, m), 4.69 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 4.94 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.33-5.38 (2H, m).

Anal. Calcd for $\text{C}_{70}\text{H}_{137}\text{NO}_{20}\text{P}_2+\text{H}_2\text{O}$: C, 60.36; H, 10.06; N, 1.01; P, 4.45. Found: 30
C, 60.11; H, 10.15; N, 1.28; P, 4.34.

【0459】

【実施例6】

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

(1) アリル 3-O-ドデシル-4, 6-O-イソプロピリデン-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第Aa4工程)

実施例5 (3) で得られた化合物 (2.84g, 6.63mmol) 及び1-(メタンスルフォニルオキシ)テトラデカン (2.33g, 7.95mmol) をDMF (20mL) に溶かし、この溶液に、水素化ナトリウム (55%分散油, 347mg, 7.59mmol) を加えた。反応液を室温で一夜攪拌し、氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解し、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9:1) で溶出すると油状の標記化合物 (3.10g, 収率75%) がえられた。 40

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (40H, broad s), 1.41 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.50-1.61 (4H, m), 3.30 (1H, m), 3.50-3.74 (8H, m), 3.84 (1H, m), 4.07 (1H, dd, $J=6.6, 13.2$ Hz), 4.18 (1H, dd, $J=5.1, 13.2$ Hz), 4.91 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22 (1H, m), 5.32 (1H, m), 5.92 (1H, m). 50

Anal. Calcd for $C_{38}H_{72}O_6$: C, 73.03; H, 11.61. Found: C, 73.02; H, 11.54.

【0460】

(2) 2-ヒドロキシエチル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第A b 1工程)

(1) で得られた化合物 (250mg, 0.400mmol) を、実施例 5 (5) と同様に反応させることにより油状の標記化合物 (173mg, 収率69%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3453 (broad), 2925, 2855, 1466, 1380, 1370 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (40H, bs), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.51-1.57 (4H, m), 3.01 (1H, bs, OH), 3.31 (1H, dd, $J=4.4, 8.8$ Hz), 3.50-3.91 (13H, m), 4.89 (1H, d, $J=3.7$ Hz).

10

【0461】

(3) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第A b 2工程)

(2) で得られた化合物 (154mg, 0.245mmol) を、実施例 5 (6) と同様に反応させることにより油状の標記化合物 (180mg, 収率93%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 2925, 2855, 1466 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6-7.3$ Hz), 1.21-1.30 (40H, m), 1.39 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.50-1.58 (4H, m), 3.29 (1H, dd, $J=3.7, 8.8$ Hz), 3.51-3.88 (11H, m), 4.23-4.27 (2H, m), 4.56-4.59 (4H, m), 4.89 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.21-5.41 (4H, m), 5.91-6.00 (2H, m).

20

FABMS (positive-ion) m/z , 789 $[M+H]^+$, 811 $[M+Na]^+$.

HRFABMS Calcd. for $C_{43}H_{81}O_{10}PNa$: 811.5465. Found: 811.5472.

【0462】

(4) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第A b 3工程)

(3) で得られた化合物 (161mg, 0.204mmol) を実施例 5 (7) と同様に反応させることにより蠟状の標記化合物 (148mg, 収率97%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3409 (br), 2925, 2854, 2626 (br w), 1465 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (40H, bs), 1.54-1.58 (4H, m), 3.27 (1H, dd, $J=3.7, 8.8$ Hz), 3.41-3.91 (11H, m), 4.24-4.28 (2H, m), 4.48-4.59 (4H, m), 4.95 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.19-5.40 (4H, m), 5.90-6.00 (2H, m).

30

FABMS (positive-ion) m/z , 749 $[M+H]^+$, 771 $[M+Na]^+$.

HRFABMS Calcd. for $C_{40}H_{78}O_{10}P$: 749.5332. Found: 749.5341.

【0463】

(5) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第C b 1工程)

(4) で得られた化合物 (127mg, 0.170mmol) を、実施例 5 (8) と同様に反応させることによりガム状の標記化合物 (152mg, 収率63%) が得られた。

40

IR ν_{max} (film) 3287 (br), 3083 (w), 2926, 2854, 1746, 1650 (w), 1544, 1460 cm^{-1} .
400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (52H, bs), 1.38-1.46 (2H, m), 1.53-1.58 (4H, m), 1.69-1.77 (2H, m), 2.65 (1H, bs, OH), 3.21-3.89 (23H, m, containing two 3H, s at 3.28 and 3.39 ppm), 4.09-4.32 (4H, m), 4.52-4.60 (8H, m), 4.90 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.40 (8H, m), 5.89-5.99 (4H, m), 6.41 (1H, bs, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1452, 1450 $[M+Na]^+$.

HRFABMS Calcd. for $C_{67}H_{122}NO_{20}P_2Na$: 1450.6999. Found: 1450.6974.

【0464】

(6) 2-[(ジアリルホスホノ)オキシ]エチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ジアリ

50

ルホスホノ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2- [(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (第C b 2 工程)

(5) で得られた化合物 (322mg, 0.225mmol) を、実施例 5 (9) と同様に反応させることによりガム状の標記化合物 (188mg, 収率55%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3299 (br w), 3085 (w), 2925, 2855, 1656, 1550, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, bs), 1.40-1.79 (10H, m), 1.99-2.07 (4H, m), 2.17-2.25 (2H, m), 3.01 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.17-3.82 (24H, m, containing two 3H, s at 3.28 and 3.38 ppm), 3.97-4.31 (5H, m), 4.52-4.58 (8H, m), 4.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.41 (10H, m), 5.89-6.00 (4H, m), 6.62 (1H, d, $J=6.6$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1540 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{153}\text{NO}_{19}\text{P}_2\text{Na}$: 1541.0410. Found: 1541.0365.

【0465】

(7) 2-(ホスホノオキシ)エチル 6-0- [2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2- [(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (第C b 3 工程)

(6) で得られた化合物 (172mg, 0.113mmol) を、実施例 5 (10) と同様に反応させることにより蠟状の標記化合物 (52mg, 収率34%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3299 (br w), 3085 (w), 2925, 2855, 1656, 1550, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, bs), 1.40-1.79 (10H, m), 1.99-2.07 (4H, m), 2.17-2.25 (2H, m), 3.01 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.17-3.82 (24H, m, containing two 3H, s at 3.28 and 3.38 ppm), 3.97-4.31 (5H, m), 4.52-4.58 (8H, m), 4.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.41 (10H, m), 5.89-6.00 (4H, m), 6.62 (1H, d, $J=6.6$ Hz, NH).

FABMS (negative-ion) m/z , 1356 $[\text{M}-\text{H}]^-$, 1378 $[\text{M}+\text{Na}-2\text{H}]^-$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{70}\text{H}_{136}\text{NO}_{19}\text{P}_2\text{Na}$: 1356.9182. Found: 1356.9155.

Anal. Calcd for $\text{C}_{70}\text{H}_{137}\text{NO}_{19}\text{P}_2 \cdot 2.5\text{xCH}_3\text{COONH}_4$: C, 58.06; H, 10.04; N, 3.16; P, 3.99. Found: C, 58.08; H, 9.26; N, 2.81; P, 3.74.

【0466】

【実施例 7】

2-ホスホノエチル 6-0- [2-デオキシ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2- [(Z)-11-オクタデセナミド]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド

(1) 2-プロモエチル 2, 3-ジ-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (第D a 1 工程)

2-ヒドロキシエチル 2, 3-ジ-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (1.10g, 1.83mmol) を塩化メチレン (10mL) に溶かし、この溶液に、四臭化炭素 (731mg, 2.20mmol) 及びトリフェニルホスフィン (671mg, 2.56mmol) を加えて、室温で2時間攪拌した。この反応液を塩化メチレンで希釈し、水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、ヘキサナー酢酸エチル (9:1) で溶出すると、標記化合物 (1.20g, 収率99%) が得られた。

IR ν_{\max} (CHCl_3) 2927, 2855 cm^{-1} .

500 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25-1.60 (46H, m, containing 3H, s, δ 1.41, 3H, s, δ 1.48), 3.30 (1H, dd, $J=2.9, 8.8$ Hz), 3.50-3.57 (4H, m), 3.59-3.75 (6H, m), 3.83-3.96 (3H, m), 4.91 (1H, d, $J=3.9$ Hz).

MS (FAB, positive) m/z 701 $(\text{M}+\text{K})^+$, 685 $(\text{M}+\text{Na})^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{35}\text{H}_{67}\text{BrO}_6\text{Na}$: 685.4002; found: 685.4056.

【0467】

(2) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 2,3-ジ- α -D-グルコピラノシド(第Da2工程及び第Da3工程)

(1)で得られた化合物(1.20g, 1.81mmol)に、トリアリルホスファイト(5mL)を加えて、窒素雰囲気下、180℃で2時間加熱撹拌したのち、減圧下濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製して、ヘキサノー酢酸エチル(2:3)で溶出すると混合物が得られた。この混合物を80%酢酸水溶液に溶解して60℃で1時間撹拌したのち、減圧下濃縮して、酢酸エチルで希釈した。水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルム-エタノール(20:1)で溶出すると、
標記化合物(760mg, 収率60%)が得られた。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3598, 3420, 3089, 2927, 2855 cm⁻¹.

500 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.61 (40 H, m), 2.28 (1H, brs, OH), 2.58 (1H, brs, OH), 3.27 (1H, dd, J=2.9, 9.8 Hz), 3.44-3.53 (3 H, m), 3.57-3.62 (2H, m), 3.70-3.80 (3H, m), 3.84-3.92 (2H, m), 3.98 (1H, m), 4.51-4.60 (4H, m), 4.90 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.24-5.38 (4H, m), 5.90-5.98 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z 743 (M+K)⁺, 727 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₈H₇₃O₉PNa: 727.4889; found: 727.4892.

【0468】

(3) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシル]-ジ- α -D-グルコピラノシド(第Db1工程)

トリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル- α , β -D-グルコピラノシド(338mg, 0.401mmol)を塩化メチレン(5mL)に溶かし、この溶液に、(2)で得られた化合物(189mg, 0.268mmol)を加え、更に、窒素雰囲気下、トリフルオロメタンスルホン酸銀(155mg, 0.604mmol)を加えて室温で1時間撹拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて反応を止め、塩化メチレンで抽出し、水及び飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、ヘキサノー酢酸エチル(1:9)で溶出すると、標記化合物(273mg, 収率74%)が得られた。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3449, 3255, 3088, 2928, 2873, 2856, 1734 cm⁻¹.

500 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.80 (54H, m), 2.24-2.32 (2H, m), 2.55 (1H, s, OH), 3.21-3.36 (7H, m, containing 3H, s, δ 3.29), 3.39 (3H, s), 3.42-3.66 (7H, m), 3.71-3.88 (6H, m), 3.92-3.99 (2H, m), 4.16 (1H, d, J=10.7 Hz), 4.30 (1H, q, J=8.8, 9.8 Hz), 4.53-4.59 (8H, m), 4.70, 4.78 (2H, ABq, J=11.7 Hz), 4.87 (1H, d, J=2.9 Hz), 4.93 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.23-5.39 (8H, m), 5.88-5.98 (4H, m), 6.75 (1H, d, J=6.8 Hz, NH).

MS (FAB, positive) m/z 1422 (M+K)⁺, 1406 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₆₅H₁₁₈Cl₃N₂O₁₉P₂Na: 1406.6732; found: 1406.6720.

【0469】

(4) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-1-1-オクタデセナミド]- β -D-グルコピラノシル]-2,3-ジ- α -D-グルコピラノシド(第Db2工程)

(3)で得られた化合物(220mg, 0.159mmol)をテトラヒドロフラン(4mL)に溶かし、この溶液に酢酸(0.5mL)及び亜鉛(210mg)を加えて、室温で3時間撹拌した。亜鉛を濾別した後、反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、飽和炭酸水素ナトリウム水

10

20

30

40

50

溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンを塩化メチレン (5mL) に溶解し、(Z)-11-オクタデセン酸 (68mg, 0.239mmol) 及び 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (55mg, 0.287mmol) を加えて、室温で 20 時間攪拌した。この反応液を塩化メチレンで希釈し、水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、酢酸エチルで溶出すると標記化合物 (122mg, 収率 52%) が得られた。

IR $\nu_{\max}(\text{CHCl}_3)$ 3004, 2928, 2856, 1662 cm^{-1} .

500 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25-1.80 (76H, m), 1.99-2.01 (4H, m), 2.16-2.33 (4H, m), 2.85 (1H, d, $J=3.9$ Hz, OH), 3.07 (1H, m), 3.23-3.25 (2H, m), 3.29 (3H, s), 3.36 (1H, m), 3.38 (3H, s), 3.44 (1H, t, $J=8.8$ Hz), 3.48-3.84 (12H, m), 3.91 (1H, m), 4.09 (1H, t, $J=9.8$, 8.8 Hz), 3.48-3.84 (12H, m), 3.91 (1H, m), 4.09 (1H, t, $J=9.8$, 8.8 Hz), 4.17 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.25 (1H, q, $J=9.8$, 8.8 Hz), 4.50-4.58 (8H, m), 4.85 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.19 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.23-5.38 (10H, m), 5.89-5.98 (4H, m), 6.91 (1H, d, $J=6.8$ Hz, NH).

MS (FAB, positive) m/z 1512 ($\text{M}+\text{K}$) $^+$, 1496 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{80}\text{H}_{149}\text{NO}_{18}\text{P}_2\text{Na}$: 1497.0139; found: 1497.0123.

【0470】

(5) 2-ホスホノエチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセナミド]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第 D b 3 工程)

(4) で得られた化合物 (110mg, 0.075mmol) をテトラヒドロフラン (5mL) に溶かし、この溶液に、トリフェニルホスフィン (9.8mg, 0.037mmol)、トリエチルアミン (52 μL , 0.373mmol)、ギ酸 (28 μL , 0.742mmol) 及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (4.4mg, 0.004mmol) を加えて、50 $^{\circ}\text{C}$ で 5 時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮したのち、クロロホルムで希釈し、0.1mol/L 塩酸水溶液で洗浄して、クロロホルム層を減圧下濃縮した。得られた混合物を DEAE セルロース (酢酸型) カラムクロマトグラフィーにて精製し、0.05mol/L 酢酸アンモニウム溶液 (クロロホルム: メタノール: 水 = 2 : 3 : 1) で溶出した。クロロホルム (4mL)、メタノール (8mL) 及び 0.1mol/L 塩酸水溶液 (3.2mL) に溶解し、さらにクロロホルム (4mL) 及び 0.1mol/L 塩酸水溶液 (4mL) を加えて洗浄した。クロロホルム層を分離し、減圧下溶媒を留去すると、白色固体として標記化合物 (80mg, 収率 82%) が得られた。

IR $\nu_{\max}(\text{KBr})$ 3284, 3218, 3178, 3116, 2955, 2924, 2853, 1655, 1630 cm^{-1} .

500 MHz ^1H NMR ($\text{CD}_3\text{OD}:\text{CDCl}_3 = 5:1$) δ 0.90 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.28-1.67 (74H, m), 1.73-1.77 (2H, m), 2.01-2.03 (4H, m), 2.16 (2H, dt, $J=7.8$, 18.6 Hz), 2.25 (2H, t, $J=6.8$ Hz), 3.22 (1H, dd, $J=2.9$, 9.8 Hz), 3.31 (3H, s), 3.34 (1H, m), 3.41 (3H, s), 3.46 (1H, t, $J=9.8$, 8.8 Hz), 3.54-3.85 (15H, m), 3.96 (1H, m), 4.07-4.12 (2H, m), 4.54 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 4.87 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

【0471】

【実施例 8】

ホスホノ 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド

(1) 1, 2 : 5, 6-ジ-0-イソプロピリデン-3-O-ドデシル- α -D-グルコフラノース (第 A a 1 工程)

1, 2 : 5, 6-ジ-0-イソプロピリデン- α -D-グルコフラノース (26.0g, 0.10mol) とドデシル メタンスルホネート (13.2g, 0.05mol) を実施例 1 (1) と同様に反応させると、油状物として標記化合物 (31.1g, 収率 75%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.32 (3H, s), 1.35 (3H, s), 1.43 (3H, s), 1.50 (3H, s), 1.52-1.57 (2H, m), 3.51 (1H, m), 3.59 (1H, m), 3.85 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 3.98 (1H, m), 4.06-4.14 (3H, m), 4.31 (1H, m), 4.52 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz)。

【0472】

(2) アリル 3-0-ドデシル- α , β -D-グルコピラノシド (第A a 2工程)

(1) で得られた化合物 (900mg, 2.160mmol) を2%塩酸を含むアリルアルコール (10 mL) に加え、反応液を20分間還流した。反応液を濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノン酢酸エチル (1:1, 更に1:3) で溶出すると油状の標記化合物 α 体 (674mg, 収率80%) と β 体 (64mg, 収率8%) が得られた。

10

α 体:

Rf=0.23 (cyclohexane-EtOAc (1:1)).

mp 72-73.5°C (針状晶)。

IR ν_{max} (KBr) 3306, 2920, 2852 cm^{-1} 。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.59-1.64 (2H, m), 2.19 (1H, d, $J=9.5$ Hz, OH), 2.24 (1H, t, $J=6.3$ Hz, OH), 2.79 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.45 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 3.50-3.61 (2H, m), 3.64-3.71 (2H, m), 3.80-3.86 (2H, m), 3.93 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.23 (1H, m), 4.90 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m)。

Anal. Calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{40}\text{O}_6$: C, 64.92; H, 10.38. Found: C, 64.96; H, 10.17。

20

β 体:

Rf=0.31 (cyclohexane-EtOAc (1:1)).

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=7.0$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.50-1.61 (2H, m), 3.46-3.53 (10H, m), 5.07 (1H, d, $J=5.1$ Hz), 5.21-5.42 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

【0473】

(3) アリル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A a 3工程)

(2) で得られた化合物 α 体 (470mg, 1.210mmol) について、実施例1 (3) と同様に処理すると、油状の標記化合物 (420mg, 81%) が得られた。

30

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.53-1.60 (2H, m), 2.31 (1H, d, $J=7.3$ Hz, OH), 3.46-3.85 (8H, m), 4.04 (1H, m), 4.21 (1H, m), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.93 (1H, m)。

【0474】

(4) アリル 2-0-[(R) -3-(*t*-ブチルジメチルシリルオキシ) テトラデシル]-3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A a 4工程)

(3) で得られた化合物 (980mg, 2.287mmol) について、実施例1 (4) と同様に処理すると、蠟状の標記化合物 (1.533g, 67%) が得られた。

40

IR ν_{max} (film) 2925, 2856, 1464 cm^{-1} 。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.04 (3H, s), 0.86-0.89 (15H, m, containing 9H, s, at δ 0.88ppm), 1.26 (38H, bs), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.49-1.55 (2H, m), 1.70-1.77 (2H, m), 3.29 (1H, m), 3.45-3.78 (9H, m), 3.84 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.17 (1H, m), 4.91 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.20-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m)。

FABMS (positive-ion) m/z , 755 [$\text{M}+\text{H}$] $^+$, 777 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ (on addition of NaI). HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{44}\text{H}_{86}\text{O}_7\text{SiNa}$: 777.6040. Found: 777.5994。

【0475】

(5) アリル 3-0-ドデシル-2-0-[(R) -3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第A a 5工程)

50

(4) で得られた化合物 (965mg, 1.287mmol) について、実施例 1 (5) と同様に反応させると蟻状の標記化合物 (386mg, 収率 50%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3400-3260, 2920, 2850 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.89 (6H, m), 1.26 (36H, bs), 1.41-1.73 (6H, m), 2.07 (1H, bs, OH), 2.60 (1H, bs, OH), 2.96 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, m), 3.50-3.89 (10H, m), 4.04 (1H, m), 4.20 (1H, m), 5.00 (1H, m), 5.22-5.34 (2H, m), 5.95 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 599 $[\text{M}-\text{H}]^+$, 601 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 623 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{35}\text{H}_{68}\text{O}_7\text{Na}$: 623.4862. Found: 623.4861.

【0476】

10

(6) (E)-1-プロペニル 3-0-デシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第 A a 6 工程)

(5) で得られた化合物 (381mg, 0.634mmol) を実施例 1 (6) と同様に反応させることにより、粉状の標記化合物 (381mg, 収率 100%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3411 (br), 2920, 2850, 1679 (w), 1468 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.41-1.73 (9H, m), 1.86 (1H, bs, OH), 2.45 (1H, bs, OH), 2.72 (1H, bs, OH), 3.32 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 3.49-3.92 (10H, m), 5.16-5.23 (2H, m), 6.19 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 601 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 623 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{35}\text{H}_{68}\text{O}_7\text{Na}$: 623.4862. Found: 623.4880.

20

【0477】

(7) (E)-1-プロペニル 6-O-(*t*-ブチルジメチルシリル)-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (第 A a 7 工程)

(6) で得られた化合物 (747mg, 1.243mmol) について、実施例 1 (7) と同様に反応させることにより、粉状の標記化合物 (670mg, 収率 75%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3226, 2925, 2853, 1749, 1467 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.08 (6H, s), 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 0.90 (9H, s), 1.26 (36H, bs), 1.40-1.73 (7H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 6.6$ Hz, at δ 1.55 ppm), 2.74 (1H, bs, OH), 2.81 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, m), 3.51-3.87 (10H, m), 5.14 (1H, d, $J=3.7$ Hz).

30

FABMS (positive-ion) m/z , 715 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 737 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{41}\text{H}_{82}\text{O}_7\text{SiNa}$: 737.5728. Found: 737.5730.

【0478】

(8) (E)-1-プロペニル 4-O-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-6-O-(*t*-ブチルジメチルシリル)-3-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 8 工程)

(7) で得られた化合物 (659mg, 0.921mmol) について、実施例 1 (8) と同様に反応させることにより、標記化合物 (813mg, 収率 100%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 2927, 2856, 1749, 1680, 1464, 1371 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.02 (3H, s), 0.03 (3H, s), 0.86-0.90 (15H, m, containing 9H, s, at δ 0.88 ppm), 1.25 (36H, bs), 1.46-1.63 (7H, m, containing 3H, dd, $J=2.2, 6.6$ Hz, at δ 1.54 ppm), 1.88-1.91 (2H, m), 3.35 (1H, m), 3.53 (1H, m), 3.65-3.80 (7H, m), 4.59-4.65 (4H, m), 4.71 (1H, t, $J=9.9$ Hz), 4.78 (1H, m), 5.09 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.18 (1H, m), 5.25-5.39 (4H, m), 5.89-5.98 (2H, m), 6.17 (1H, qd, $J=2.2, 12.5$ Hz).

40

【0479】

(9) 4-O-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ)テトラデシル]-3-0-ドデシル-D-グルコピラノース (第 A a 9 工程)

50

(8) で得られた化合物 (840mg, 0.951mmol) について、実施例 1 (9) と同様に反応させることにより、標記化合物 (640mg, 収率64%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3527 (br), 2925, 2854, 1747, 1679 (w) cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (36H, bs), 1.50-1.65 (7H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 6.6$ Hz, at δ 1.55 ppm), 1.87-1.92 (2H, m), 2.33 (1H, bs, OH), 3.37 (1H, dd, $J=2.9, 9.5$ Hz), 3.55-3.81 (8H, m), 4.60-4.67 (4H, m), 4.72 (1H, m), 4.80 (1H, m), 5.13 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.18 (1H, qd, $J=6.6, 12.5$ Hz), 5.25-5.40 (4H, m), 5.89-5.98 (2H, m), 6.16 (1H, qd, $J=1.5, 12.5$ Hz).

FABMS (positive-ion) m/z , 768 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 791 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{43}\text{H}_{76}\text{O}_{11}\text{Na}$: 791.5286. Found: 791.5281.

10

【0480】

(10) (E)-1-プロペニル 2-0- [(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル] -6-0-(2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第C a 1工程)

(9) で得られた化合物 (606mg, 0.718mmol) について、実施例 1 (10) と同様に反応させることにより、標記化合物 (867mg, 収率100%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3400-3080 (w), 2927, 2856, 1745 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25-1.30 (48H, m), 1.38-1.75 (9H, m), 1.85-1.90 (2H, m), 3.23-3.80 (22H, m, containing two 3H, s, at δ 3.28 and 3.38 ppm), 4.04 (1H, d, $J=11.7$ Hz), 4.26 (1H, dd, $J=9.5, 18.3$ Hz), 4.51-4.85 (12H, m), 5.10 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.16 (1H, m), 5.23-5.40 (8H, m), 5.89-5.99 (1H, m), 6.62 (4H, m), 6.16 (1H, dd, $J=1.5, 12.5$ Hz).

20

FABMS (positive-ion) m/z , 1470 $[\text{M}+\text{Na}, ^{35}\text{Cl}]^+$, 1472.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{70}\text{H}_{121}\text{Cl}_3\text{NO}_{21}\text{PNa}$: 1470.7132. Found: 1470.7102.

【0481】

(11) (E)-1-プロペニル 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0- [(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル] -3-0-ドデシル-6-0-(2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル)- α -D-グルコピラノシド (第C a 2工程)

30

(10) で得られた化合物 (895mg, 0.617mmol) について、実施例 1 (11) と同様に反応させることにより、油状の標記化合物 (428mg, 収率45%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3306 (w), 2926, 2855, 1747, 1678, 1659, 1547, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (66H, bs) 1.40-1.80 (13H, m, containing 3H, dd, $J=1.5, 6.6$ Hz, at δ 1.54 ppm), 1.84-1.89 (2H, m) 2.00-2.05 (4H, m), 2.22-2.26 (2H, m), 3.22-3.79 (20H, m, containing two 3H, s, at δ 3.28 and 3.37 ppm), 3.85 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.24 (1H, m), 4.53-4.72 (10H, m), 4.78-4.84 (2H, m), 5.09 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.16 (1H, m), 5.22-5.41 (10H, m), 5.88-5.99 (4H, m), 6.05 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 6.13 (1H, dd, $J=1.5, 12.5$ Hz).

40

FABMS (positive-ion) m/z , 1560 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{85}\text{H}_{152}\text{NO}_{20}\text{PNa}$: 1561.0543. Found: 1561.0560.

【0482】

(12) 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0- [(R)-3-(アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル] -3-0-ドデシル-6-0-(2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0- [(R)-3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル)- α -D-グルコピラノース (第C a 3工程)

(11) で得られた化合物 (421mg, 0.274mmol) について、実施例 1 (12) と同様に

50

反応させると、蠟状の標記化合物 (274mg, 収率67%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3300 (w), 2926, 2855, 1748, 1652, 1549, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.88 (12H, m), 1.25 (66H, bs), 1.40-1.90 (13H, m, containing OH), 1.92-2.04 (4H, m), 2.16-2.19 (2H, m), 3.08-3.77 (20H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm, and 3H, s, at 3.38 ppm), 3.85-4.63 (14H, m), 4.82 (1H, m), 5.23-5.40 (11H, m), 5.88-5.98 (4H, m), 6.05 (1H, d, $J=7.3$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1520 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{148}\text{NO}_{20}\text{PNa}$: 1521.0230. Found: 1521.0250.

【0483】

(13) ジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-2-0-[(R)-3-
- (アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル] -3-0-ドデシル-6-0-{2-デ
オキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル] -6-0-メチル
-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル}- α -D
-グルコピラノシド (α 体) 及びジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-
2-0-[(R)-3- (アリルオキシカルボニルオキシ) テトラデシル] -3-0-ドデ
シル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]
-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ] - β -D-グルコ
ピラノシル}- β -D-グルコピラノシド (β 体) (第Ca4工程)

(12) で得られた化合物 (265mg, 0.177mmol) について、実施例1 (13) と同様に
反応させることにより、標記化合物 α 体 (138mg, 収率47%) 及び β 体 (141mg, 収率48%)
を油状化合物として得た。

α 体:

IR ν_{\max} (film) 3306 (w), 2926, 2856, 1747, 1660, 1548 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.25 (66H, bs), 1.40-2.05 (16H, m),
2.21-2.25 (2H, m), 3.22-4.06 (23H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm),
4.26 (1H, dd, 9.5, 18.3 Hz), 4.54-4.62 (12H, m), 4.64-4.73 (2H, m), 4.78 (1H, t, $J=5.9$ Hz),
5.23-5.43 (14H, m), 5.72 (1H, dd, $J=3.7$, 6.6 Hz), 5.88-6.01 (6H, m), 6.54 (1H, d, $J=8.1$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1680 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

β 体:

IR ν_{\max} (film) 3309 (w), 2926, 2856, 1748, 1678, 1550, 1462 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.26 (66H, bs), 1.40-2.07 (16H, m),
2.21-2.24 (2H, m), 3.18-3.86 (22H, m, containing two 3H, s, at 3.27 and 3.38 ppm),
3.99 (1H, m), 4.25 (1H, dd, 9.5, 18.3 Hz), 4.43-4.65 (12H, m), 4.70 (1H, d, $J=8.8$ Hz),
4.78 (1H, m), 4.93 (1H, dd, $J=5.1$, 8.1 Hz), 5.19-5.43 (14H, m), 5.86-6.00 (6H, m),
7.48 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1680 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{88}\text{H}_{157}\text{NO}_{23}\text{P}_2\text{Na}$: 1681.05. Found: 1681.05.

【0484】

(14) ホスホノ 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル] -6-
-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ- β -D
-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]
- α -D-グルコピラノシド (第Ca5工程)

(13) で得られた化合物 α 体 (140mg, 0.084mmol) について、実施例1 (14) と同
様に反応させると、粉状の標記化合物 (45mg, 収率40%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3289 (w), 3077 (w), 2924, 2853, 1627, 1556, 1467 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3\text{-CD}_3\text{OD}$, 5:1) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.27 (66H, bs), 1.40-1.
74 (12H, m), 1.97-2.02 (4H, m), 2.22-2.24 (2H, m), 3.22-4.13 (26H, m, containing
two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.77 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 5.35-5.39 (2H, m), 5.72
(1H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1328 $[M-H]^-$, 1350 $[M+Na-2H]^-$.

HRFABMS, Calcd. for $C_{68}H_{132}NO_{19}P_2$: 1328.8871. Found: 1328.8873.

【0485】

【実施例9】

ホスホノ 6-0- {2-デオキシ-3-0- [(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z) -11- (オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル} -3-0-ドデシル-2-0- [(R) -3-ヒドロキシテトラデシル] -β-D-グルコピラノシド (第Ca5工程)

実施例8 (13) で得られた化合物β体 (150mg, 0.090mmol) を、実施例1 (14) と同様に反応させると粉状の標記化合物 (45mg, 収率37%) が得られた。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ - CD_3OD , 5:1) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.41-1.74 (12H, m), 2.00-2.04 (4H, m), 2.24-2.28 (2H, m), 3.12-4.07 (26H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.92-4.97 (2H, m), 5.34-5.36 (2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1328 $[M-H]^-$.

Anal. Calcd for $C_{68}H_{133}NO_{19}P_2$: C, 61.38; H, 10.07; N, 1.05; P, 4.66. Found: C, 61.00; H, 9.97; N, 1.12; P, 4.24.

【0486】

【実施例10】

ホスホノ 6-0- {2-デオキシ-3-0- [(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2- [(Z) -11- (オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル} -2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド

(1) アリル 2, 3-ジ-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (第Aa4工程)

実施例8 (3) で得られたアリル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (2.90g, 11.14mmol) について、アルキル化剤としてプロモドデカンを用いて、実施例1 (4) と同様に反応させると、蠟状の標記化合物 (6.49g, 収率98%) が得られた。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.41 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.50-1.60 (4H, m), 3.30 (1H, m), 3.49-3.74 (8H, m), 3.83 (1H, m), 4.08 (1H, dd, $J=6.6$, 13.3 Hz), 4.18 (1H, dd, $J=5.1$, 13.3 Hz), 4.90 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22 (1H, m), 5.32 (1H, m), 5.92 (1H, m).

【0487】

(2) アリル 2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第Aa5工程)

(1) で得られた化合物 (6.40g, 10.722mmol) を、実施例1 (5) と同様に反応させると、蠟状の標記化合物 (2.62g, 収率44%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3364 (br), 2919, 2850, 1467 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.54-1.60 (4H, m), 1.95 (1H, t, $J=5.7$ Hz, OH), 2.46 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.28 (1H, m), 3.46-3.90 (8H, m), 3.93 (1H, m), 4.07 (1H, dd, $J=6.6$, 13.2 Hz), 4.20 (1H, dd, $J=5.1$, 13.2 Hz), 4.96 (1H, d, $J=3.7$ Hz) 5.21-5.35 (2H, m), 5.93 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 555 $[M-H]^+$, 579 $[M+Na]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $C_{33}H_{64}O_6Na$: 579.4600. Found: 579.4581.

【0488】

(3) (E)-1-プロペニル 2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第Aa6工程)

(2) で得られた化合物 (2.60g, 4.67mmol) を、実施例1 (6) と同様に反応させることにより、標記化合物 (2.60g, 収率100%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3341 (br), 2919, 2851, 1678 (w), 1468 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.55-1.60 (9H, m),

m), 1.89 (1H, bs, OH), 2.50 (1H, m, OH), 3.30 (1H, dd, J=3.7, 8.8 Hz), 3.46-3.78 (6H, m), 3.70-3.84 (2H, m), 3.93 (1H, m), 5.12 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.19 (1H, qd, J=6.6, 12.5 Hz), 6.18 (1H, dd, J=1.5, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 555 [M-H]⁺, 579 [M+Na]⁺.

【0489】

(4) (E)-1-プロペニル 6-O-(*t*-ブチルジメチルシリル)-2,3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第A a 7工程)

(3) で得られた化合物 (2.70g, 4.848mmol) を、実施例1 (7) と同様に反応させることにより、標記化合物 (3.11g, 収率95%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3504, 2926, 2855, 1680 (w), 1659 (w), 1464 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.04 (6H, s), 0.88 (9H, s), 0.88-0.92 (15H, m, containing 9H, s, at δ 0.90 ppm), 1.26 (36H, bs), 1.58-1.65 (7H, m), 2.71 (1H, d, J=2.2 Hz, OH), 3.28 (1H, dd, J=2.7, 9.5 Hz), 3.52-3.90 (9H, m), 5.10 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.19 (1H, m), 6.19 (1H, dd, J=2.2, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 671 [M-H]⁺, 693 [M+Na]⁺ (on addition of NaI).

HRFABMS Calcd. for C₃₉H₇₈O₆SiNa: 693.5466. Found: 693.5469.

【0490】

(5) (E)-1-プロペニル 4-O-アリルオキシカルボニル-6-O-(*t*-ブチルジメチルシリル)-2,3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第A a 8工程)

(4) で得られた化合物 (3.10g, 4.619mmol) を、実施例1 (8) と同様に反応させることにより、標記化合物 (3.49g, 収率100%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 2926, 2856, 1758, 1680 (w), 1661 (w), 1464 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.02 (3H, s), 0.03 (3H, s), 0.88 (9H, s), 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.25 (36H, bs), 1.51-1.57 (7H, m), 3.35 (1H, dd, J=3.7, 9.7 Hz), 3.51-3.83 (8H, m), 4.62-4.65 (2H, m), 4.72 (1H, t, J=9.5 Hz), 5.10 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.19 (1H, m), 5.26-5.39 (2H, m), 5.94 (1H, m), 6.18 (1H, dd, J=1.5, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 753 [M-H]⁺, 777 [M+Na]⁺ (on addition of NaI).

HRFABMS Calcd. for C₄₃H₈₂O₈SiNa: 777.5677. Found: 777.5641.

【0491】

(6) 4-O-アリルオキシカルボニル-2,3-ジ- α -D-グルコピラノース (第A a 10工程)

(5) で記得られた化合物 (3.60g, 4.767mmol) を塩化メチレン (10mL) 及びアセトニトリル (20mL) に溶解し、この溶液に48%フッ化水素酸水溶液 (3mL) を加え室温で16時間攪拌した後、酢酸メチルで希釈した。反応液を、水、重曹水及び食塩水で洗い、MgSO₄乾燥した。ろ過、濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトを行った。酢酸エチルで溶出すると、標記化合物 (2.12g, 収率74%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3446 (br), 2920, 2851, 1754, 1724, 1468 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.25 (32H, bs), 1.43-1.58 (2H, m), 1.69 (1H, bs, OH), 3.12-3.98 (7H, m), 4.65-4.72 (3H, m), 5.28-5.40 (2H, m), 5.93 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z, 583, 623 [M+Na]⁺.

HRFABMS Calcd. for C₃₄H₆₄O₈Na: 623.4499. Found: 623.4490.

【0492】

(7) 6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2,3-ジ- α -D-グルコピラノース (第C c 1工程)

(6) で得られた化合物 (2.65g, 3.142mmol) 及びトリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メ

10

20

30

40

50

チル-2- [(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル) アミノ] -D-グルコピラノシド (1.82g, 3.112mmol) (米国特許第5,935,938号公報記載) を実施例1 (10) と同様に反応させることにより、標記化合物 (3.86g, 収率96%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3500-3100 (w), 2926, 2856, 1753, 1736, 1542 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (48H, bs), 1.43-1.75 (6H, m), 3.11-3.90 (24H, m), 4.13-4.40 (2H, m), 4.55-4.85 (10H, m), 5.24-5.39 (6H, m), 5.89-5.99 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 1304, 1302 [$\text{M}+\text{Na}$, ^{35}Cl] $^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{61}\text{H}_{109}\text{Cl}_3\text{NO}_{18}\text{PNa}$: 1302.6346. Found: 1302.6333.

【0493】

10

(8) 4-O-アリルオキシカルボニル-6-O-(2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ-0-ドデシル-D-グルコピラノース (第Cc2工程)

(7) で得られた化合物 (1.90g, 1.482mmol) を実施例1 (11) と同様に反応させると、油状の標記化合物 (1.32g, 収率65%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3302 (br), 2926, 2855, 1754, 1652, 1549, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 1.99-2.02 (4H, m), 2.17-2.33 (2H, m), 3.10-4.10 (25H, m), 4.24-4.63 (8H, m), 5.21-5.35 (8H, m), 5.87-5.98 (3H, m), 6.12 (1H, NH).

20

FABMS (positive-ion) m/z , 1392 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{76}\text{H}_{140}\text{NO}_{17}\text{PNa}$: 1392.9756. Found: 1392.9774.

【0494】

(9) ジアリルホスホノ 4-O-アリルオキシカルボニル-6-O-(2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド及びジアリルホスホノ 4-O-アリルオキシカルボニル-6-O-(2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ-0-ドデシル- β -D-グルコピラノシド (第Ca4工程)

30

(8) で得られた化合物 (1.32g, 0.963mmol) を実施例1 (13) と同様に反応させることにより、標記化合物 α 体 (356mg, 収率25%) と β 体 (378mg, 収率26%) を油状物として得た。

α 体:

IR ν_{\max} (film) 3310, 3085, 2926, 2855, 1757, 1665, 1548, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.75 (10H, m), 1.99-2.01 (4H, m), 2.21-2.25 (2H, m), 3.21-3.83 (22H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 3.96-4.02 (2H, m), 4.26 (1H, dd, $J=9.6, 18.3$ Hz), 4.52-4.73 (11H, m), 5.23-5.42 (12H, m), 5.73 (1H, dd, $J=3.3, 6.3$ Hz), 5.87-6.01 (5H, m), 6.53 (1H, d, $J=8.1$ Hz, NH).

40

FABMS (positive-ion) m/z , 1552 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{149}\text{NO}_{20}\text{P}_2\text{Na}$: 1553.0046. Found: 1553.0041.

β 体:

IR ν_{\max} (film) 3310, 3086 (w), 2926, 2855, 1757, 1668, 1549, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.75 (10H, m), 2.00-2.02 (4H, m), 2.20-2.25 (2H, m), 3.18-3.75 (22H, m, containing two 3H, s, at 3.27 and 3.38 ppm), 4.00 (1H, m), 4.25 (1H, m), 4.47-4.63 (11H, m), 4.70 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 4.95 (1H, dd, $J=5.1, 8.1$ Hz), 5.23-5.43 (12H, m), 5.86-5.97 (5H, m), 7.48 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1552 [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$.

50

HRFABMS, Calcd. for $C_{82}H_{149}NO_{20}P_2Na$: 1553.0046. Found: 1553.0040.

【0495】

(10) ホスホノ 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-0-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第Ca5工程)

(9) で得られた化合物α体 (153mg, 0.100mmol) を実施例1 (14) と同様に反応させると、蠟状の標記化合物 (70mg, 収率54%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3292 (br), 3294, 2853, 1630, 1551, 1467 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ - CD_3OD , 4:1) δ 0.88 (12H, m), 1.27 (66H, bs), 1.40-1.76 (10 OH, m), 1.96-2.04 (4H, m), 2.22-2.26 (2H, m), 3.23-4.10 (25H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.40 ppm), 4.74 (1H, d, J=8.3 Hz), 5.34-5.39 (2H, m), 5.64 (1H, m).

FABMS (negative-ion) m/z, 1284 [M-H]⁻.

HRFABMS, Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{18}P_2$: 1284.8607. Found: 1284.8605.

Anal. Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{18}P_2$: C, 61.61; H, 10.11; N, 1.09; P, 4.81. Found: C, 61.94; H, 9.61; N, 1.17; P, 4.73.

【0496】

【実施例11】

ホスホノ 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-0-ドデシル-β-D-グルコピラノシド (第Ca5工程)

実施例10 (9) で得られた化合物β体 (185mg, 0.121mmol) を実施例1 (14) と同様に反応させると、蠟状の標記化合物 (106mg, 収率68%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3387, 3299, 2924, 2853, 1631, 1552, 1467 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ - CD_3OD , 4:1) δ 0.89 (12H, m), 1.27 (66H, bs), 1.40-1.76 (10 OH, m), 2.00-2.04 (4H, m), 2.25-2.29 (2H, m), 3.11-3.89 (23H, m, containing two 3H, s at 3.31 and 3.41 ppm), 4.00-4.05 (2H, m), 4.94-4.98 (2H, m), 5.32-5.37 (2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z, 1284 [M-H]⁻, 1306 [M+Na-2H]⁻.

HRFABMS, Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{18}P_2$: 1284.8607. Found: 1284.8605.

Anal. Calcd for $C_{66}H_{128}NO_{18}P_2$: C, 61.61; H, 10.11; N, 1.09; P, 4.81. Found: C, 62.37; H, 9.56; N, 1.18; P, 3.96.

【0497】

【実施例12】

ホスホノ 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

(1) アリル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (第Aa4工程)

実施例8 (3) で得られたアリル 3-0-ドデシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (3g, 7mmol) 及び1-プロモテトラデカン (2.3g, 8.4mmol) をDMF (25mL) に溶かし、この溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 400mg, 8.3mmol) を加えた。その後、実施例1 (4) と同様に処理すると油状の目的化合物 (3.7g, 収率86%) が得られた。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (40H, bs), 1.40 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.50-1.60 (4H, m), 3.10-4.35 (12H, m), 4.37 (1H, d, J=8.1 Hz), 5.17-5.34 (2H, m), 5.91 (1H, m)。

【0498】

(2) アリル 3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

(第 A a 5 工程)

(1) で得られた化合物 (1.9mg, 3mmol) を MeOH (30mL) に溶かし、この溶液にパラトルエンスルホン酸 (80mg) を加え、40分間室温で攪拌した。反応液を減圧、濃縮した後、酢酸エチルで希釈した。この溶液を重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮後、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (1:1) で溶出すると標記化合物 (1.57g, 収率89%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.52-1.62 (4H, m), 2.07 (1H, t, $J=6.6$ Hz, OH), 2.46 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.10-4.20 (12H, m), 4.38 (1H, t, $J=8.1$ Hz), 4.91 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.21-5.35 (2H, m), 5.92 (1H, m)。

10

【0499】

(3) (E)-1-プロペニル 3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 6 工程)

(2) で得られた化合物 (1.57g, 2.68mmol) を THF (40mL) に溶かし、この溶液に、水素で活性化した $\text{Ir}[\text{C}_8\text{H}_{12}(\text{MePh}_2\text{P})_2]\text{PF}_6$ (5mg) を加え、室温で一夜攪拌した。その後反応液を濃縮し、標記化合物 (1.2g, 収率76%) が得られた。得られた標記化合物はこのまま次の反応に使用した。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6-7.3$ Hz), 1.26 (40H, bs), 1.53-1.60 (7H, m, containing 3H, dd, $J=1.5$, 7.3 Hz, at 1.56 ppm), 2.06 (1H, t, $J=6.6$ Hz, OH), 2.44 (1H, d, $J=1.5$ Hz, OH), 3.14-3.92 (10H, m), 4.52 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 5.12 (1H, m), 6.21 (1H, qd, $J=1.5$, 12.5 Hz)。

20

【0500】

(4) (E)-1-プロペニル 6-0-(*t*-ブチルジメチルシリル)-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 7 工程)

(3) で得られた化合物 (1.2g, 3.09mmol) をジメチルホルムアミド (40mL) に溶かし、この溶液に、*t*-ブチルジメチルシリルクロライド (558mg, 0.384mmol) 及びイミダゾール (525mg, 7.72mmol) を加え、室温で一夜攪拌した。その後、反応液をそのまま用いてシリカゲルクロマトグラフィーを行った。ヘキサン-酢酸エチル (5:1) 混合溶液で溶出すると、油状標記化合物 (1.5g, 収率90%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.08 (6H, s), 0.86-0.90 (15H, m, containing 9H, s, at 0.89 ppm), 1.26 (40H, bs), 1.53-1.60 (7H, m), 3.02 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.13-3.24 (2H, m), 3.33 (1H, m), 3.49-3.89 (7H, m), 4.47 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 5.11 (1H, m), 6.20 (1H, dd, $J=1.7$, 12.1 Hz)。

30

【0501】

(5) (E)-1-プロペニル 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-(*t*-ブチルジメチルシリル)-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第 A a 8 工程)

(4) で得られた化合物 (1.5g, 2.15mmol) をトルエン (30mL) に溶かし、この溶液にピリジン (680mg, 8.6mmol) を加え、更に氷冷下トリホスゲン (320mg, 1.07mmol) を加え10分間激しく攪拌した。反応溶液にアリルアルコール (1.24g, 21.3mmol) を加え、氷冷下1時間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過、濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトを行った。シクロヘキサン-酢酸エチル (14:1) で溶出すると、標記化合物 (1g, 収率83%) が得られた。

40

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.03 (6H, s), 0.86-0.89 (15H, m, containing 9H, s, at 0.87 ppm), 1.25 (40H, bs), 1.51-1.56 (7H, m), 3.15 (1H, dd, $J=7.8$, 9.9 Hz), 3.35 (1H, dd, $J=8.8$, 9.9 Hz), 3.43 (1H, m), 3.52-4.0 (7H, m), 4.6-4.75 (4H, m), 5.28-5.4 (3H, m), 5.9-6.0 (1H, m)。

【0502】

(6) 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-D-グルコピラノース (第 A a 10 工程)

50

(5) で得られた化合物 (1.7g) を塩化メチレン (13mL) 及びアセトニトリル (25mL) に溶解し、この溶液にシリカゲル粉 (380mg) 及び48%フッ化水素酸水溶液 (1mL) を加え、室温で16時間攪拌した後、塩化メチレンで希釈した。この液を重曹水及び食塩水で洗い、MgSO₄ で乾燥した。ろ過、濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (1:1) で溶出すると、標記化合物 (1g, 収率80%) が得られた。
400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.86 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (40H, bs), 1.50-1.60 (4H, m), 3.12-4.0 (9H, m), 5.3-5.40 (3H, m), 5.90-5.95 (1H, m)。

【0503】

(7) 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-D-グルコピラノース (第C c 1工程)

10

(6) で得られた化合物 (654mg, 1mmol) 及びトリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-D-グルコピラノシド (843mg, 1mmol) (既知化合物: 米国特許第5,935,938号) をCH₂Cl₂ (30mL) に溶かし、この溶液に、AgOTf (385mg, 1.5mmol) を加え、窒素雰囲気下室温で1時間攪拌した。反応液を塩化メチレンで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。ヘキサン-酢酸エチル (2:1) で溶出すると、ガム状標記化合物 (870mg, 収率60%) が得られた。
400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.6 Hz), 1.25 (52H, bs), 1.43-1.77 (6H, m, containing 3H, dd, J=1.5, 6.6 Hz at 1.55 ppm), 3.21 (1H, m), 3.28 (3H, s), 3.32 (1H, dd, J=3.7, 9.5 Hz), 3.39 (3H, s), 3.45-3.80 (15H, m), 4.5-4.7 (12H, m), 5.2-5.4 (6H, m), (1H, m), 5.89-5.98 (3H, m)。

20

【0504】

(8) 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-D-グルコピラノース (第C c 2工程)

(7) で得られた化合物 (760mg, 0.58mmol) をTHF (21mL) 及び酢酸 (14mL) に溶かし、この溶液に、亜鉛 (780mg) を加え、3時間激しく攪拌した。反応液をろ過、濃縮し、酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過、濃縮し、得られた一級アミンを、THF (4mL) に溶解した。この溶液に、重曹 (112mg) を含有する水 (2mL) 及びシス-バクセニン酸の酸クロリド (230mg, 0.803mmol) のTHF (4mL) 溶液を加え、室温で2時間激しく攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。ヘキサン-酢酸エチル (1:1) で溶出すると、ガム状標記化合物 (700mg, 収率86%) が得られた。

30

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.6 Hz), 1.25 (70H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 1.83-2.02 (4H, m), 2.17-2.22 (2H, m), 2.33 (1H, m), 3.10-3.36 (6H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm), 3.38 (3H, s), 3.45-3.80 (12H, m), 3.81-4.10 (4H, m), 4.24-4.64 (8H, m), 5.2-5.4 (8H, m), 5.87-5.98 (3H, m), 6.10 (1H, m)。

40

【0505】

(9) ジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (α体) 及びジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-β-D-グルコピラノシド (β体) (第C a 4工程)

50

(8) で得られた化合物 (680mg, 0.486mmol) を塩化メチレン (12mL) に溶かし、この溶液に Na_2SO_4 (1.5g)、1H-テトラゾール (142mg, 2mmol) 及びジアリル ジイソプロピルホスホリアミダイト (155mg, 0.63mmol) を加え、窒素気流下室温で30分間攪拌し、反応液をそのまま用いてシリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノール酢酸エチル (1:1) で溶出し油状のホスファイトをほぼ定量的に得た。得られたホスファイトをTHF (25mL) に溶かし、この溶液に、30%過酸化水素水 (500mg, 4.41mmol) を加え、氷冷下30分間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、10%ハイポ水及び食塩水で洗い、 MgSO_4 で乾燥した。ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。ヘキサノール酢酸エチル (1:1) 更に酢酸エチルで溶出すると、油状標記化合物 α 体 (200mg, 収率27%) 及び β 体 (220mg, 収率30%) が得られた。

10

α 体:

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, bs), 1.40-1.73 (10H, m), 2.00-2.05 (4H, m), 2.21-2.25 (2H, m), 3.22-3.83 (22H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 3.96-4.02 (2H, m), 4.25 (1H, m), 4.54-4.73 (11H, m), 5.23-5.40 (12H, m), 5.72 (1H, dd, $J=3.3, 6.2$ Hz), 5.89-5.99 (5H, m), 6.50 (1H, d, $J=8.1$ Hz, NH)。

β 体:

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, bs), 1.40-1.75 (10H, m), 2.00-2.02 (4H, m), 2.10-2.24 (2H, m), 3.18-3.80 (22H, m, containing two 3H, s, at 3.27 and 3.38 ppm), 4.00 (1H, m), 4.25 (1H, m), 4.56-4.63 (11H, m), 4.70 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 4.95 (1H, d, $J=5.1, 8.1$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.43 (12H, m), 5.86-5.99 (5H, m), 7.50 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH)。

20

【0506】

(10) ホスホノ 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-4-0-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (第Ca5工程)

(9) で得られた化合物 α 体 (200mg, 0.055mmol) をTHF (15mL) に溶かし、この溶液に、トリフェニルホスフィン (35mg, 0.13mmol)、トリエチルアミン (135mg, 1.33mmol)、ギ酸 (120mg, 2.6mmol) 及びPd(PPh_3)₄ (35mg, 0.03mmol) を加え、窒素中55℃で20時間攪拌した。反応液をろ過後濃縮し、DEAE-セルロース8gを詰めたカラムで精製した。 CHCl_3 -MeOH- H_2O (2:3:1) の0.05 mol/L $\text{AcO}^-\text{NH}_4^+$ 溶液にて溶出すると、目的物の画分が得られた。画分を集め全体が CHCl_3 -MeOH- H_2O (1:1:1) の混合物となるように CHCl_3 及び0.15 mol/L塩酸水を加え、分液ロートで攪拌し、下層の CHCl_3 層を集め濃縮すると、蠟状の標記化合物 (100mg, 収率57%) が得られた。

30

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3 - CD_3OD , 4:1) δ 0.89 (12H, m), 1.27 (70H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 2.01-2.03 (4H, m), 2.24-2.26 (2H, m), 3.14-3.92 (23H, m, containing two 3H, s, at 3.30 and 3.40 ppm), 3.92-4.11 (2H, m), 4.72 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 5.34-5.39 (2H, m), 5.63 (1H, m)。

FABMS (negative-ion) m/z , 1312 $[\text{M}-\text{H}]^-$ 。

40

Anal. Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{129}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: C, 60.00; H, 10.23; N, 1.03; P, 4.55. Found: C, 60.39; H, 9.91; N, 1.28; P, 3.86。

【0507】

[実施例13]

2-(ホスホノオキシ)エチル 6-0-{2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (1) アリル 4, 6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第Ac1工程)

D-グルコース (5g, 22.7mmol) をDMF (15mL) に溶かし、この溶液に、2, 2-ジメ

50

トキシプロパン (15mL) 及び p-TsOH (200mg) を加え、室温で16時間攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥し、ろ過、濃縮、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (4:1-2:1) で溶出すると油状標記化合物 (3g, 収率50%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 1.45 (3H, s), 1.52 (3H, s), 2.3 (1H, d, $J=10.3$ Hz, OH), 2.79 (1H, d, 2.2 Hz, OH), 3.51-3.88 (6H, m), 4.03 (1H, m), 4.23 (1H, m), 4.92 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.23-5.34 (2H, m), 5.91 (1H, m)。

【0508】

(2) アリル 2,3-ジ-0-ドデシル-4,6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A c 2工程)

10

(1) で得られた化合物 (5.4g, 20.7mmol) 及び 1-ヨードドデカン (14.7g, 49.6mmol) を DMF (3mL) に溶かし、この溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 2.4g, 49.6mmol) を加え、室温で一夜攪拌した。反応液に氷冷下メタノールを加え、水素化ナトリウムを分解した。反応液を酢酸エチルで希釈し、水及び飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。ヘキサン-酢酸エチル (9:1) で溶出すると油状の標記化合物 (7.4g, 収率60%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.41 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.50-1.60 (4H, m), 3.49-3.73 (8H, m), 3.83 (1H, m), 4.08 (1H, dd, $J=6.6, 13.5$ Hz), 4.18 (1H, dd, $J=5.1, 3.3$ Hz), 4.9 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.22 (1H, m), 5.32 (1H, m), 5.92 (1H, m)。

20

【0509】

(3) 2-ヒドロキシエチル 2,3-ジ-0-ドデシル-4,6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A b 1工程)

(2) で得られた化合物 (4g, 6.7mol) を THF-H₂O (7:2, 66mL) に溶かし、この溶液に、過ヨウ素酸ナトリウム (6.7g) 及び 2.5% 四酸化オスミウムのt-ブタノール (1.4mL) 溶液を加え、室温で2時間攪拌した後、酢酸エチルで希釈した。この溶液を重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過後濃縮するとアルデヒドが残った。これをエタノール (50mL) に溶解し、水素化ホウ素ナトリウム (270mg) を加え、20分間攪拌した後、酢酸を加え、その後酢酸エチルで希釈した。この溶液を重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。ヘキサン-酢酸エチル (3:1) で溶出すると標記化合物 (448mg, 収率41%) が油状物として得られた。

30

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.40 (3H, s), 1.41-1.43 (4H, m), 1.48 (3H, s), 2.82 (1H, bs, OH), 3.30 (1H, m), 3.51-3.85 (14H, m), 4.89 (1H, d, $J=3.7$ Hz)。

【0510】

(4) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 2,3-ジ-0-ドデシル-4,6-0-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第A b 2工程)

(3) で得られた化合物 (5.65g, 9.2mmol) を塩化メチレン (70mL) に溶かし、この溶液に、1H-テトラゾール (1.54g, 22mmol)、ジアリル ジイソプロピルホスホルアミダイト (3.5g, 1.13mmol) 及び硫酸ナトリウム (6g) を加え、室温で30分間攪拌した。得られた溶液に、THF (70mL) 及び31%過酸化水素水 (2g) を加え、室温で15分間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、10% Na₂S₂O₃ 水溶液、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (2:1) で溶出すると、標記化合物 (6.6g, 収率99%) が得られた。

40

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, $J=6.6$ Hz), 1.21-1.38 (36H, m), 1.39 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.50-1.58 (4H, m), 3.25-3.30 (1H, m), 3.51-3.88 (11H, m), 4.23-4.27 (2H, m), 4.56-4.60 (4H, m), 4.89 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.25-5.41 (4H, m), 5.91-6.00 (2H, m)。

50

【0511】

(5) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 2,3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第A b 3工程)

(4) で得られた化合物 (6.6g, 9.1mmol) を MeOH (60mL) に溶かし、この溶液に、p-TsOH (412mg) を加え、室温で2時間攪拌した後、濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後10% MeOH含有酢酸エチル溶液で溶出すると蠟状の標記化合物 (6g, 収率96%) が得られた。

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, bs), 1.50-1.71 (4H, m), 3.27 (1H, dd, $J=3.7, 8.8$ Hz), 3.41-3.91 (11H, m), 4.24-4.28 (2H, m), 4.48-4.59 (4H, m), 4.95 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.19-5.40 (4H, m), 5.90-6.00 (2H, m)。

10

【0512】

(6) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第C b 1工程)

トリクロロメチルイミドイル 2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- α -D-グルコピラノシド (1g, 1.18mmol) (公知化合物、米国特許第5, 935, 938号) 及び(5) で得られた化合物 (1.02g, 1.49mmol) を塩化メチレン (30mL) に溶かし、この溶液にモレキュラーシーブ4A (1.5mg)、AgOTf (350mg, 1.36mmol) 及びTMSOTf (20mg, 0.090mmol) を加え、窒素中室温で一晩攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後5% MeOH含有酢酸エチル溶液で溶出するとガム状標記化合物 (1g, 収率60%) が得られた。

20

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (48H, bs), 1.38-1.46 (2H, m), 1.53-1.58 (4H, m), 1.69-1.77 (2H, m), 2.6 (1H, bs, OH), 3.21-3.89 (23H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.39 ppm), 4.09-4.32 (4H, m), 4.52-4.60 (8H, m), 4.95 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.40 (8H, m), 5.89-5.99 (4H, m), 6.41 (1H, broad, NH)。

30

【0513】

(7) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-0-ドデシル- α -D-グルコピラノシド (第C b 2工程)

(6) で得られた化合物 (500mg, 0.35mmol) を THF-酢酸 (3:2, 15mL) に溶かし、この溶液に、亜鉛粉末 (470mg, 7.18mmol) を加え、室温で4時間攪拌した。反応液をろ過後濃縮し、酢酸エチルで希釈して、重曹水及び飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後濃縮して得られた一級アミンを、THF (3mL) に溶解した。この溶液に、重曹 (124mg) を含有する水 (0.9mL) とシス-バクセニン酸の酸クロリド (200mg, 0.72mmol) の THF (1.5mL) 溶液を加え、室温で2時間激しく攪拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーを行なった。酢酸エチル、その後5% MeOH含有酢酸エチル溶液で溶出すると、ガム状標記化合物 (400mg, 収率75%) が得られた。

40

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (66H, bs), 1.40-1.79 (10H, m), 1.99-2.04 (4H, m), 2.17-2.25 (2H, m), 3.01 (1H, bs, OH), 3.17-3.82 (24H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 3.97-4.31 (5H, m), 4.52-4.58 (8H, m), 4.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.13 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.38 (10H, m), 5.90-6.00 (4H, m), 6.62 (1H, d, $J=6.6$ Hz, NH)。

【0514】

(8) 2-(ホスホノオキシ)エチル 6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R)-3-

50

メトキシデシル]ー6ー0ーメチルー2ー[(Z)ー11ー(オクタデセノイル)アミノ]ー4ー0ーホスホノーβーDーグルコピラノシル}ー2, 3ージー0ーデシルーαーDーグルコピラノシド(第C b 3工程)

(7)で得られた化合物(400mg, 0.263mmol)を乾燥THF(25mL)に溶かし、この溶液に、トリフェニルホスフィン(35mg, 0.133mmol)、トリエチルアミン(140mg, 1.38mmol)、ギ酸(130mg, 2.82mmol)及びPd(PPh₃)₄(35mg, 0.22mmol)を加え、窒素中54℃で20時間攪拌した。反応液をろ過後濃縮し、DEAE-セルロース8gを詰めたカラムで精製した。CHCl₃-MeOH-H₂O(2:3:1)の0.05mol/L AcONH₄溶液にて溶出すると目的物の画分が得られた。画分を集め全体がCHCl₃-MeOH-H₂O(1:1:1)の混合物となるようにCHCl₃と0.15mol/L塩酸水を加え、分液ロート攪拌し、下層のCHCl₃層を集め、濃縮すると、蠟状の標記化合物(160mg, 収率45%)が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3289(br), 2924, 2853, 1629 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR(CDCl₃+CD₃OD) δ 0.88(12H, t, J=6.6 Hz), 1.26(66H, br s), 1.40-1.79(10H, m), 1.99-2.07(4H, m), 2.17-2.25(2H, m), 3.20-3.90(24H, m, containing two 3H, s, at 3.30 and 3.40 ppm), 4.00-4.21(5H, m), 4.65(1H, d, J=8.1 Hz), 4.88(1H, d, J=3.7 Hz), 5.37-5.40(2H, m).

FABMS(negative-ion) m/z, 1328[M-H]⁻.

Anal. Calcd for C₆₈H₁₃₃N₁₉P₂: C, 59.76; H, 10.10; N, 1.02; P, 4.53. Found: C, 59.49; H, 10.11; N, 1.13; P, 4.02.

【0515】

[実施例14]

2ー(ホスホノオキシ)エチル 6ー0ー{2ーデオキシー3ー0ー[(R)ー3ーメトキシデシル]ー2ー[(Z)ー11ー(オクタデセノイル)アミノ]ー4ー0ーホスホノーβーDーグルコピラノシル}ー2, 3ージー0ーデシルーαーDーグルコピラノシド

(1) アリル 2ーデオキシー4, 6ー0ーイソプロピリデンー3ー0ー[(R)ー3ーメトキシデシル]ー2ートリフルオロアセチルアミノーβーDーグルコピラノシド

アリル 2ーデオキシー4, 6ー0ーイソプロピリデンー2ートリフルオロアセチルアミノーβーDーグルコピラノシド(Carbohydr. Res., 222, 57-68(1991)、公知化合物)(17.8g, 50.1mmol)をジメチルホルムアミド(250mL)に溶かし、この溶液に、0℃で水素化ナトリウム(4.05g, 60%油性, 101mmol)を加えて15分間攪拌した。この溶液に、(R)ー3ーメトキシデシル pートルエンスルホナート(米国特許第5935938号、公知化合物)(18.9g, 55.2mmol)を加えて、室温で5時間攪拌した。水を加えて反応を止め、酢酸エチルで3回抽出し、有機層を水及び飽和食塩水で順次洗浄したのち、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、4:1)にて精製を行い、標記化合物(20.2g, 収率77%)を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3304, 3114, 2995, 2930, 2877, 2858, 2825, 1705, 1674 cm⁻¹.

¹H-NMR(500 MHz, CDCl₃) δ 0.88(3H, t, J=6.8 Hz), 1.27-1.47(12H, m), 1.41(3H, s), 1.50(3H, s), 1.63-1.67(2H, m), 3.25(1H, m), 3.28(3H, s), 3.32(1H, td, J=9.8, 4.9 Hz), 3.43(1H, m), 3.58-3.64(2H, m), 3.77-3.87(3H, m), 3.93(1H, dd, J=4.9, 10.7 Hz), 4.06(1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.31(1H, dd, J=4.9, 12.7 Hz), 4.88(1H, d, J=7.8 Hz), 5.19-5.28(2H, m), 5.83(1H, m), 6.56(1H, d, J=7.8 Hz, NH).

MS(FAB, positive) m/z, 548(M+Na)⁺, 526(M+H)⁺.

HRMS(ESI, positive), calcd. for C₂₅H₄₂F₃N₇Na: 548.2808; found: 548.2815.

【0516】

(2) アリル 2ーデオキシー3ー0ー[(R)ー3ーメトキシデシル]ー2ートリフルオロアセチルアミノーβーDーグルコピラノシド

(1)で得られたアリル 2ーデオキシー4, 6ー0ーイソプロピリデンー3ー0ー[(R)ー3ーメトキシデシル]ー2ートリフルオロアセチルアミノーβーDーグルコピラ

ノシド (19.4g, 36.9mmol) をメタノール (150mL) に溶解し、p-トルエンスルホン酸 (389mg, 2.04mmol) を加えて室温で2時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、3:7) にて精製を行い、標記化合物 (16.5g, 収率92%) を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3548, 3375, 3265, 3116, 2927, 2874, 2858, 1702, 1672 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.27-1.77 (14H, m), 3.01 (2H, brs, OH), 3.29 (3H, s), 3.34-3.53 (3H, m), 3.59 (1H, t, $J=9.5, 8.8$ Hz), 3.67 (1H, m), 3.75-3.85 (3H, m), 3.92 (1H, dd, $J=3.7, 11.7$ Hz), 4.07 (1H, m), 4.31 (1H, m), 4.84 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 5.19-5.29 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 508 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 486 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{22}\text{H}_{38}\text{F}_3\text{NO}_7\text{Na}$: 508.2494; found: 508.2503.

【0517】

(3) (1-プロペニル) 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド

(2) で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- β -D-グルコピラノシド (5.34g, 11.0mmol) をジメチルスルホキシド (30mL) に溶解し、カリウム *tert*-ブトキシド (3.10g, 27.6mmol) を加えて窒素雰囲気下 85 $^{\circ}\text{C}$ で2時間攪拌した。この反応液に水 (10mL) を加えて、85 $^{\circ}\text{C}$ でさらに6時間攪拌したのち、室温まで冷却し、塩化メチレンで3回抽出操作を行った。有機層を水及び飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して得られた残さをテトラヒドロフラン (40mL) に溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (20mL)、クロロギ酸 2, 2, 2-トリクロロエチルエステル (2.58g, 12.2mmol) を加えて、0 $^{\circ}\text{C}$ で30分間攪拌した。この溶液に、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、塩化メチレンで抽出操作を行い、有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、2:3) にて精製を行い、標記化合物 (4.70g, 収率76%) を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3323, 3054, 2927, 2873, 2857, 1716, 1672, 1642 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.89 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.28-1.62 (15H, m), 1.74-1.79 (2H, m), 2.36 (1H, s, OH), 3.30 (3H, s), 3.36-3.46 (3H, m), 3.58-3.71 (3H, m), 3.81 (1H, m), 3.90-3.94 (2H, m), 4.06 (1H, s, OH), 4.57 (1H, m), 4.74 (2H, s), 4.86 (1H, d, $J=6.8$ Hz), 5.37 (1H, brs, NH), 6.15 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 586 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 564 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{23}\text{H}_{40}\text{Cl}_3\text{NO}_8\text{Na}$: 586.1726; found: 586.1703.

【0518】

(4) (1-プロペニル) 6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド

(3) で得られた (1-プロペニル) 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド (4.60g, 8.14mmol) を塩化メチレン (30mL) に溶かし、この溶液に、ピリジン (1.4mL, 17.3mmol)、クロロギ酸アリルエステル (1.1mL, 10.4mmol) を加えて、0 $^{\circ}\text{C}$ で1時間攪拌した。この溶液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで3回抽出し、有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、3:2) で精製を行い、標記化合物 (4.95g, 収率94%) を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3518, 3310, 3086, 3059, 2932, 2885, 2857, 1728, 1709, 1674, 1652 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.89 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25-1.62 (15H, m), 1.70-1.79 (2H, m), 3.30 (3H, s), 3.36-3.44 (2H, m), 3.50-3.71 (4H, m), 3.91-3.94 (2H, m),

containing OH), 4.38 (1H, dd, $J=4.9, 11.7$ Hz), 4.50 (1H, dd, $J=2.0, 11.7$ Hz), 4.56 (1H, m), 4.63 (2H, d, $J=5.9$ Hz), 4.74 (2H, s), 4.85 (1H, m), 5.26-5.38 (3H, m, containing NH), 5.93 (1H, m), 6.16 (1H, dd, $J=2.0, 5.9$ Hz).

MS (FAB, positive) m/z , 670 ($M+Na$)⁺, 648 ($M+H$)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $C_{27}H_{44}Cl_3NO_{10}Na$: 670.1914; found: 670.1959.

【0519】

(5) (1-プロペニル) 6- α -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- α -ジアリルホスホノ-3- α -O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド

(4) で得られた (1-プロペニル) 6- α -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3- α -O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド (4.80g, 7.40mmol) をテトラヒドロフラン (30mL) に溶かし、この溶液に、1H-テトラゾール (830mg, 11.8mmol)、ビス(アリルオキシ)(ジイソプロピルアミノ)ホスフィン (2.50g, 10.2mmol) を加えて、窒素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。この反応液を0℃に冷却し、30%過酸化水素水 (10mL) を加えて1時間攪拌したのち、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、酢酸エチルで3回抽出操作を行った。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン: 酢酸エチル、3: 2) で精製を行い、標記化合物 (5.17g, 収率86%) を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3450, 3089, 2955, 2873, 2859, 2829, 1746, 1674, 1650 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.27-1.56 (15H, m), 1.68-1.81 (2H, m), 3.29 (3H, s), 3.31 (1H, m), 3.47 (1H, m), 3.72-3.82 (3H, m), 3.90 (1H, m), 4.32-4.38 (2H, m), 4.52-4.63 (8H, m), 4.73 (2H, s), 4.99 (1H, m), 5.19-5.38 (6H, m), 5.56 (1H, m, NH), 5.89-5.99 (3H, m), 6.13 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 830 ($M+Na$)⁺, 808 ($M+H$)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $C_{33}H_{53}Cl_3NO_{13}PNa$: 830.2215; found: 830.2231.

【0520】

(6) 6- α -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- α -ジアリルホスホノ-3- α -O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース

(5) で得られた (1-プロペニル) 6- α -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- α -ジアリルホスホノ-3- α -O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド (4.80g, 5.93mmol) をテトラヒドロフラン (30mL) に溶かし、この溶液に、ヨウ素 (3.08g, 12.1mmol)、水 (6mL) を加えて室温で30分間攪拌した。この溶液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで3回抽出操作を行った。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン: 酢酸エチル、1: 1) で精製を行い、標記化合物 (4.30g, 収率94%) を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3598, 3435, 3317, 3089, 2955, 2931, 2873, 2858, 1746, 1651 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26-1.50 (12H, m), 1.67-1.78 (2H, m), 3.26 (3H, s), 3.32 (1H, m), 3.63-3.73 (2H, m), 3.86-3.94 (2H, m), 4.18 (1H, m), 4.30-4.38 (3H, m), 4.51-4.63 (7H, m), 4.67, 4.74 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 5.24-5.40 (7H, m), 5.81 (1H, d, $J=8.8$ Hz, NH), 5.89-5.98 (3H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 790 ($M+Na$)⁺, 768 ($M+H$)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $C_{30}H_{50}Cl_3NO_{13}P$: 768.2085; found: 768.2089.

【0521】

(7) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6- α -O-(6- α -アリルオキシカル

ルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オー-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第C b 1 工程)

(6) で得られた6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース (164mg, 0.213mmol) 及び実施例 10 (5) で得られた2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 2, 3-ジ-オー-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (117mg, 0.162mmol) を用いて、後述の実施例 16 (6) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (125mg, 収率52%) を得た。

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.6 Hz), 1.26-1.44 (39H, m), 1.53-1.60 (6H, m), 1.64-1.79 (3H, m), 2.50 (1H, br.s), 3.23-3.36 (8H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.45-3.92 (15H, m), 4.10 (1H, br.d, J=8.1 Hz), 4.19-4.36 (5H, m), 4.53-4.59 (10H, m), 4.63 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.68 (1H, br.d, J=11.7 Hz), 4.78 (1H, d, J=11.7 Hz), 4.88-4.91 (2H, m), 5.23-5.40 (10H, m), 5.88-5.98 (5H, m), 6.54 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 1492 (M+Na)⁺.

【0522】

(8) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-O-{6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オー-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第C b 2 工程)

(7) で得られた化合物 (125mg, 0.0849mmol) を用いて、後述の実施例 16 (7) と同様に反応させることにより標記化合物 (61.8mg, 収率47%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3300, 3085, 2925, 2855, 1752, 1652 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.79 (77H, m), 1.99-2.01 (3H, m), 2.16-2.24 (2H, m), 2.87 (1H, d, J=3.9 Hz), 3.12-3.17 (1H, m), 3.24 (1H, dd, J=9.8, 2.9 Hz), 3.26-3.38 (5H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.45-3.55 (3H, m), 3.57-3.85 (8H, m), 4.02-4.06 (1H, m), 4.10 (1H, d, J=10.7 Hz), 4.16-4.33 (3H, m), 4.51-4.64 (12H, m), 4.88 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.19 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.23-5.40 (12H, m), 5.89-5.98 (5H, m), 6.74 (1H, d, J=6.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 1422 (M+Na)⁺, 1400 (M+H)⁺.

HRMS (FAB, positive), calcd. for C₈₃H₁₅₁O₂₁NP₂Na: 158.0161; found: 1583.0179.

【0523】

(9) 2-(ホスホノオキシ)エチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R) -3-メトキシデシル]-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル)アミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オー-ドデシル-α-D-グルコピラノシド (第C b 3 工程)

(8) で得られた化合物 (136mg, 0.0871mmol) を用いて、後述の実施例 16 (8) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (87.2mg, 収率76%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3285, 3064, 3005, 2955, 2923, 2853, 2327, 1716, 1657, 1632 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ 0.90 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.29-1.46 (70H, m), 1.56-1.74 (8H, m), 2.01-2.04 (4H, m), 2.24-2.28 (2H, m), 3.20 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.30 (3H, s), 3.31-3.40 (2H, m), 3.45-3.49 (2H, m), 3.53-3.56 (1H, m), 3.62-3.88 (12H, m), 4.07-4.17 (4H, m), 4.49 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.92 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.33-5.35 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z, 1314 (M-H)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₇H₁₃₀NO₁₉P₂: 1314.8708; found: 1314.8694.

【0524】

[実施例 15]

2-ホスホノオキシエチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R) -3-ヒドロキ 50

シデシル}-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-オ-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド

(1) 2-(4-メトキシフェニル)-(R)-4-ヘプチル-[1, 3]ジオキサン (R)-3-ヒドロキシ-1-デカノール (米国特許第5935938号、公知化合物) (17.4g, 99.8mmol) をトルエン (250mL) に溶かし、この溶液に、p-アニスアルデヒドジメチルアセタール (20.0g, 110mmol) 及びp-トルエンスルホン酸 (1.80g, 9.46mmol) を加えて室温で2時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、9:1) で精製を行い、標記化合物 (25.8g, 収率88%) を得た。

10

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3450, 2927, 2855, 1748, 1650 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (3H, t, J=6.8 Hz), 1.27-1.54 (12H, m), 1.64-1.82 (2H, m), 3.76-3.84 (4H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 3.93 (1H, td, J=2.0, 11.7 Hz), 4.24 (1H, dd, J=4.9, 11.7 Hz), 5.46 (1H, s), 6.88 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.42 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (EI, positive) m/z, 292 (M⁺).

HRMS (EI, positive), calcd. for C₁₈H₂₈O₃: 292.2028; found: 292.2043.

【0525】

(2) (R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)-1-デカノール

(1) で得られた2-(4-メトキシフェニル)-(R)-4-ヘプチル-[1, 3]ジオキサン (25.6g, 87.5mmol) をトルエン (200mL) に溶かし、この溶液に、1.0mol/L水素化ジイソブチルアルミニウム/トルエン溶液 (135mL, 135mmol) を0℃で加え、室温で5時間攪拌した。反応液を0℃に冷却し、飽和塩化アンモニウム水溶液をゆっくり加えて反応を止め、0.5mol/Lロッシェル塩水溶液を加えて室温で30分間攪拌した。この溶液を酢酸エチルで3回抽出し、有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、7:3) で精製を行い、標記化合物 (23.8g, 収率92%) を得た。

20

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3625, 3500, 2956, 2931, 2858, 1613 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.89 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.28-1.35 (10H, m), 1.48-1.85 (4H, m), 2.46 (1H, t, J=5.8 Hz, OH), 3.62 (1H, m), 3.68-3.83 (5H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 4.41, 4.53 (2H, AB-q, J=11.0 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.24-7.28 (2H, m).

30

MS (FAB, positive) m/z, 317 (M+Na)⁺, 295 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₁₈H₃₀O₃Na: 317.2098; found: 317.2090.

【0526】

(3) (R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシルメタンスルホナート

(2) で得られた(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)-1-デカノール (23.5g, 79.8mmol) を塩化メチレン (300mL) に溶かし、この溶液に、トリエチルアミン (16.7mL, 120mmol) 及びメタンスルホニルクロリド (7.4mL, 96mmol) を0℃で加えて、1時間攪拌した。この反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出して、有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、7:3) で精製を行い、標記化合物 (27.8g, 収率94%) を得た。

40

IR ν_{\max} (CHCl₃) 2957, 2931, 2858, 1613 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.89 (3H, t, J=6.9 Hz), 1.24-1.37 (10H, m), 1.47-1.66 (2H, m), 1.83-1.99 (2H, m), 2.95 (3H, s), 3.55 (1H, m), 3.80 (3H, s), 4.27-4.36 (2H, m), 4.38, 4.51 (2H, AB-q, J=11.0 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.24-7.28 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 395 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₁₉H₃₂O₅Na: 395.1852; found: 395.1878.

50

【0527】

(4) アリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

アリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (Carbohydr. Res., 222, 57-68 (1991)、公知化合物) (17.2g, 48.4mmol) をジメチルホルムアミド (150mL) に溶解し、0℃で水素化ナトリウム (3.88g, 60%油性, 97mmol) を加えて15分間攪拌した。この溶液に、(3) で得られた (R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル メ

10

タンスルホナート (15.1g, 40.5mmol) を加えて、室温で5時間攪拌した。水を加えて反

応を止め、酢酸エチルで3回抽出し、有機層を水及び飽和食塩水で順次洗浄したのち、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、4:1) にて精製を行い、標記化合物 (21.3g, 収率83%) を得た。

20

IR ν_{max} (CHCl₃) 3430, 2931, 2859, 1734, 1612 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.24-1.52 (18H, m, containin

g 3H, s, at 1.40 ppm, 3H, s, at 1.49 ppm), 1.64-1.76 (2H, m), 3.42-3.49 (2H, m), 3.58 (1H, m), 3.66-3.78 (3H, m), 3.80 (3H, s), 3.84-3.89 (2H, m), 3.99 (1H, dd, J=6.6, 12.5 Hz), 4.14-4.20 (2H, m), 4.36, 4.42 (2H, AB-q, J=11.7 Hz), 4.87 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.24-5.30 (2H, m), 5.86 (1H, m), 6.42 (1H, d, J=9.5 Hz, NH), 6.85 -6.89 (2H, m), 7.23-7.27 (m, 2H).

MS (FAB, positive) m/z, 654 (M+Na)⁺, 632 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₂H₄₈F₃NO₈Na: 654.3229; found: 654.3232.

【0528】

(5) アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

(4) で得られたアリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (21.0g, 33.2mmol) を用いて、実施例14(2)に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (17.9g, 収率91%) を得た。

30

IR ν_{max} (KBr) 3425, 3315, 3095, 2961, 2928, 2858, 1699, 1666, 1647 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.26-1.82 (14H, m), 2.32 (2H, brs, OH), 3.47-3.58 (3H, m), 3.64-3.70 (2H, m), 3.73-3.79 (3H, m), 3.81 (3H, s), 4.00 (1H, m), 4.12-4.21 (2H, m), 4.38, 4.43 (2H, AB-q, J=11.7 Hz), 4.85 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.24-5.31 (2H, m), 5.87 (1H, m), 6.42 (1H, d, J=9.5 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 614 (M+Na)⁺, 592 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₂₉H₄₄F₃NO₈Na: 614.2901; found: 614.2943.

【0529】

(6) アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

40

(5) で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (5.61g, 9.48mmol) をエタノール (40mL) に溶かし、この溶液に、1 mol/L水酸化ナトリウム水溶液 (40mL) を加えて80℃で5時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンをテトラヒドロフラン (25mL) に溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (25mL) 及びクロロギ酸 2, 2, 2-トリクロロエチルエステル (2.20g, 10.4mmol) を0℃で加えて30分間攪拌した。この反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を

50

加えて、酢酸エチルで3回抽出を行い、有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル、2：3）で精製を行い、標記化合物（6.01g, 収率95%）を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3349, 3065, 2955, 2927, 2856, 1713, 1646, 1614 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26-1.80 (14H, m), 2.04 (1H, t, OH), 3.42-3.90 (13H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 3.99 (1H, dd, $J=6.6$, 12.4 Hz), 4.19 (1H, m), 4.39, 4.44 (2H, AB-q, $J=11.0$ Hz), 4.69, 4.74 (2H, AB-q, $J=12.1$ Hz), 4.85 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.19-5.32 (3H, m, containing NH), 5.84-5.94 (1H, m), 6.86-6.89 (2H, m), 7.24-7.27 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 692 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{30}\text{H}_{46}\text{Cl}_3\text{NO}_9\text{Na}$: 692.2141; found: 692.2123.

【0530】

(7) (1-プロペニル) 6- O -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3- O -[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

市販の(1, 5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウムヘキサフルオロホスフェート(365mg, 0.432mmol)をテトラヒドロフラン(40mL)に溶解し、水素置換を行いイリジウム錯体を活性化して、赤色溶液が透明になったのち、反応系を完全に窒素置換した。この溶液に(6)で得られたアリル 2-デオキシ-3- O -[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(5.78g, 8.61mmol)を加えて、室温で2時間攪拌した。この溶液を減圧下濃縮し、得られた混合物を塩化メチレン(45mL)に溶解し、0℃でピリジン(1.2mL, 14.8mmol)及びクロロギ酸アリルエステル(1.4mL, 13.2mmol)を加えて、1時間攪拌した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、塩化メチレンで抽出を行い、有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル、7：3）で精製を行い、標記化合物(5.85g, 収率90%)を得た。

IR ν_{\max} (CHCl_3) 3605, 3436, 2956, 2930, 2859, 1745, 1678 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26-1.64 (15H, m), 1.78-1.81 (2H, m), 3.34 (1H, d, $J=2.2$ Hz, OH), 3.42-3.56 (3H, m), 3.72-3.98 (7H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 4.33-4.46 (4H, m), 4.63-4.77 (4H, m), 5.03 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.12-5.21 (2H, m, containing NH), 5.26-5.40 (2H, m), 5.95 (1H, m), 6.14 (1H, dd, $J=1.5$, 12.5 Hz), 6.88 (2H, d, $J=8.1$ Hz), 7.25-7.27 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 776 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 754 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{34}\text{H}_{50}\text{Cl}_3\text{NO}_{11}\text{Na}$: 776.2355; found: 776.2318.

【0531】

(8) (1-プロペニル) 6- O -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

(7)で得られた(1-プロペニル) 6- O -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3- O -[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(5.70g, 7.55mmol)を用いて、実施例14(5)に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物(5.60g, 収率81%)を得た。

IR ν_{\max} (CHCl_3) 3435, 2956, 2931, 2859, 1746, 1678, 1661, 1651, 1613 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.22-1.64 (15H, m), 1.77-1.84 (2H, m), 3.46 (1H, m), 3.58-3.75 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.87-4.01 (3H, m), 4.34-4.50 (5H, m), 4.55-4.74 (8H, m), 5.05 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.14-5.38 (8H, m, containing NH), 5.87-5.98 (3H, m), 6.13 (1H, dd, $J=2.2$, 12.5 Hz), 6.86 (2H, d, $J=8$.

8 Hz), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 936 (M+Na)⁺, 914 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₄₀H₅₉Cl₃NO₁₄PNa: 936.2636; found: 936.2639.

【0532】

(9) 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース

(8) で得られた(1-プロペニル) 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-α-D-グルコピラノシド(5.55g, 5.71mmol)について、実施例14(6)に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物(4.60g, 収率92%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3691, 3600, 3435, 2955, 2932, 2858, 1747, 1611 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (3H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.55 (12H, m), 1.77-1.81 (2H, m), 3.45 (1H, m), 3.53 (1H, brs, OH), 3.62-3.71 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.86-3.91 (2H, m), 4.16 (1H, m), 4.29-4.43 (4H, m), 4.51-4.63 (8H, m), 4.72 (1H, AB-q, J=11.7 Hz), 5.22-5.38 (8H, m, containing NH), 5.88-5.97 (3H, m), 6.86 (2H, d, J=7.8 Hz), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 896 (M+Na)⁺, 874 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₇H₅₅Cl₃NO₁₄PNa: 896.2320; found: 896.2349.

【0533】

(10) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-オ-(6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド(第C b 1工程)

(9) で得られた6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース(710mg, 0.812mmol)及び実施例10(5)で得られた2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド(400mg, 0.555mmol)を用いて、後述の実施例16(6)に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物(589mg, 収率67%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 2928, 2856, 1745, 1612 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.58 (52H, m), 1.74-1.85 (2H, m), 2.48 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.24 (1H, dd, J=2.9, 9.8 Hz), 3.28 (1H, m), 3.33 (1H, td, J=9.8, 2.9 Hz), 3.45-3.53 (3H, m), 3.57-3.66 (4H, m), 3.71-3.77 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.84-3.93 (5H, m), 4.10 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.19-4.36 (4H, m), 4.41 (2H, s), 4.51-4.60 (10H, m), 4.63 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.74 (1H, ABq, J=12.7 Hz), 4.81 (1H, d, J=7.8 Hz), 4.90 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.21-5.39 (10H, m), 5.87-5.97 (5H, m), 6.41 (1H, d, J=6.8 Hz, NH), 6.86 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.26 (2H, d, J=7.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z 1614 (M+K)⁺, 1598 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₇₅H₁₂₆Cl₃NO₂₃P₂Na: 1598.7150; found: 1598.7133.

【0534】

(11) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-オ-(6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシド(第C

b 2 工程)

(10) で得られた化合物 (570mg, 0.361mmol) を、後述の実施例 16 (7) に記載した方法と同様に反応させ、標記化合物 (380mg, 収率 63%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3588, 3453, 3311, 3089, 2928, 2856, 1748, 1664 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.18-1.60 (74H, m), 1.74-1.84 (2H, m), 1.99-2.02 (4H, m), 2.05-2.15 (2H, m), 2.82 (1H, s, OH), 3.12 (1H, m), 3.23 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.34 (1H, t, J=9.8 Hz), 3.44-3.52 (3H, m), 3.57 (1H, m), 3.63-3.74 (5H, m), 3.76-3.85 (6H, m, containing 3H, s, at 3.79 ppm), 4.05-4.10 (2H, m), 4.15-4.34 (4H, m), 4.41 (2H, s), 4.51-4.57 (10H, m), 4.62 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.88 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.13 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.20-5.40 (12H, m), 5.86-5.98 (5H, m), 6.60 (1H, d, J=7.8 Hz, NH), 6.86 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.24 (2H, d, J=7.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z 1704 (M+K)⁺, 1688 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₉₀H₁₅₇NO₂₂P₂Na: 1689.0565; found: 1689.0557.

【0535】

(12) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 6-O-{6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]}- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第 C b 4 工程)

(11) で得られた化合物 (362mg, 0.217mmol) を塩化メチレン (5mL) に溶かし、この溶液に、水 (0.5mL) 及び 2, 3-ジクロロ-5, 6-ジシアノ-1, 4-ベンゾキノン (DDQ, 61mg, 0.268mmol) を加えて室温で 1 時間攪拌した。反応液を塩化メチレンで希釈して、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 3: 7) で精製を行い、標記化合物 (266mg, 収率 79%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3452, 3323, 3089, 2928, 2856, 1748, 1663 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.73 (76H, m), 1.99-2.01 (4H, m), 2.20 (2H, t, J=7.8, 6.8 Hz), 3.23 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.26 (1H, brs, OH), 3.31 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 3.45 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 3.49-3.87 (13H, m), 4.12-4.19 (3H, m), 4.23-4.37 (3H, m), 4.51-4.58 (10H, m), 4.62 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.86 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.10 (1H, d, J=8.8 Hz), 5.24-5.41 (12H, m), 5.89-5.99 (5H, m), 7.09 (1H, brs, NH).

MS (FAB, positive) m/z 1584 (M+K)⁺, 1568 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₈₂H₁₄₉NO₂₁P₂Na: 1568.9993; found: 1568.9991.

【0536】

(13) 2-ホスホノオキシエチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第 C b 3 工程)

(12) で得られた化合物 (240mg, 0.155mmol) を、後述の実施例 16 (8) に記載した方法と同様に反応させ、標記化合物 (174mg, 収率 86%) を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3232, 3006, 2955, 2924, 2853, 2326 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.90 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.29-1.75 (76H, m), 2.01-2.04 (4H, m), 2.26 (2H, t, J=7.8 Hz), 3.20 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.34-3.40 (2H, m), 3.47 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 3.51-3.57 (2H, m), 3.64-3.87 (12H, m), 3.93 (1H, m), 4.06-4.16 (4H, m), 4.49 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.92 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z 1300 (M-H)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₆H₁₂₈NO₁₉P₂: 1300.8560; found: 1300.8572.

【0537】

[実施例 16]

(6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(Z)-1-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オ-ドデシル-α-D-グルコピラノシル) エチルジヒドロゲンホスフェート

(1) 3-(4,6-O-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシル)-1-ブロペン (第 E a 1 工程)

3-(テトラ-オ-アセチル-α-D-グルコピラノシル)-1-ブロペン (Carbohydr. Res., 184, 221-229 (1988)、公知化合物) (4.75g, 12.8mmol) をエタノール (100mL) に溶かし、この溶液に、水酸化カリウム (53mg, 0.946mmol) を加えて、室温で 2 時間攪拌した後、反応液を減圧下濃縮して乾燥した。得られた残さをジメチルホルムアミド (50mL) に溶解し、2-メトキシブロペン (2.5mL, 26.1mmol) 及び p-トルエンスルホン酸 (485mg, 2.55mmol) を加えて、室温で 2 時間攪拌した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル、2：3) にて精製を行い、標記化合物 (2.34g, 収率 75%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3675, 3602, 3469, 3081, 2945, 2909, 1732, 1672, 1643 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 1.44 (3H, s), 1.50 (3H, s), 2.42-2.56 (2H, m), 2.85 (1H, brs, OH), 3.02 (1H, brs, OH), 3.43-3.50 (2H, m), 3.68 (1H, t, J=9.8 Hz), 3.73 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.82 (1H, dd, J=5.9, 9.8 Hz), 3.87 (1H, m), 4.12 (1H, m), 5.09-5.17 (2H, m), 5.80 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 267 (M+Na)⁺, 245 (M+H)⁺.

【0538】

(2) 3-(2,3-ジ-オ-ドデシル-4,6-O-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシル)-1-ブロペン (第 E a 2 工程)

(1) で得られた化合物 (2.30g, 9.42mmol) をジメチルホルムアミド (30mL) に溶かし、この溶液に、氷冷下で水素化ナトリウム (60%油性, 963mg, 24.1mmol) を加えて 15 分間攪拌した後、ドデシルブロミド (5.15g, 20.7mmol) を加えて室温で 3 時間攪拌した。水を加えて反応を止め、酢酸エチルで抽出操作を行い、有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル、95：5) にて精製を行い、標記化合物 (3.40g, 収率 62%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 2927, 2855, 1642 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.56 (46H, m, containing 3H, s, at 1.40, 3H, s, 1.48 ppm), 2.39-2.50 (2H, m), 3.37 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.41-3.46 (2H, m), 3.49-3.56 (2H, m), 3.59-3.65 (3H, m), 3.71 (1H, m), 3.81 (1H, dd, J=4.9, 10.7 Hz), 4.06 (1H, m), 5.06-5.14 (2H, m), 5.78 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 619 (M+K)⁺, 603 (M+Na)⁺, 579 (M-H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₆H₆₈O₅Na: 603.4972; found: 603.4953.

【0539】

(3) 2-(2,3-ジ-オ-ドデシル-4,6-O-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシル) エタノール (第 E a 3 工程)

(2) で得られた化合物 (3.25g, 5.59mmol) をアセトン (40mL) に溶かし、この溶液に水 (10mL)、過ヨウ素酸ナトリウム (3.52g, 16.5mmol) 及び四酸化オスミウム (2.5% t-ブタノール溶液, 2.0mL, 0.160mmol) を加えて、室温で 2 時間攪拌した。飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出操作を 5 回を行い、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた残さをエタノール (40mL) に溶解し、氷冷下で水素化ホウ素ナトリウム (255mg, 6.74mmol) を加えて、室温で 30 分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えて反応を止め、酢酸エチルで抽出操作を 3 回を行い、有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル、7：3) で精製を行い、標記化合物 (1.61g, 収率 49%) を

得た。

IR ν_{\max} (KBr) 3522, 2998, 2954, 2919, 2851 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26-1.33 (36H, m), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.52-1.58 (4H, m), 1.93-1.97 (2H, m), 2.21 (1H, t, $J=5.9-4.9$ Hz, OH), 3.38 (1H, t, $J=8.8$ Hz), 3.42-3.49 (2H, m), 3.52-3.57 (2H, m), 3.60-3.82 (7H, m), 4.20 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 623 ($M+K$) $^+$, 607 ($M+Na$) $^+$, 585 ($M+H$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{35}\text{H}_{68}\text{O}_6\text{Na}$: 607.4932; found: 607.4885.

【0540】

(4) (2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)-4, 6- α -D-グルコピラノシル)- α -D-グルコピラノシル) エチルジアリルホスフェート (第E a 4工程) 10

(3) で得られた化合物 (530mg, 0.906mmol) をテトラヒドロフラン (5mL) に溶かし、この溶液に、1H-テトラゾール (83mg, 1.18mmol) 及びビス (アリルオキシ) (ジイソプロピルアミノ) ホスフィン (250mg, 1.01mmol) を加えて、窒素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。この反応液を0℃に冷却し、30%過酸化水素水 (0.5mL) を加えて1時間攪拌したのち、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、酢酸エチルで3回抽出操作を行った。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム及び飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、7:3) で精製を行い、標記化合物 (619mg, 収率92%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl_3) 2927, 2855 cm^{-1} .

20

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6-7.3$ Hz), 1.22-1.26 (36H, m), 1.39 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.51-1.54 (4H, m), 2.03-2.08 (2H, m), 3.31-3.73 (9H, m), 3.81 (1H, dd, $J=5.1, 11.0$ Hz), 4.08-4.20 (3H, m), 4.52-4.56 (4H, m), 5.19-5.39 (4H, m), 5.90-5.99 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 783 ($M+K$) $^+$, 767 ($M+Na$) $^+$, 745 ($M+H$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{41}\text{H}_{77}\text{O}_9\text{Na}$: 767.5208; found: 767.5189.

【0541】

(5) (2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)- α -D-グルコピラノシル) エチルジアリルホスフェート (第E a 5工程)

(4) で得られた化合物 (605mg, 0.813mmol) を80%酢酸水溶液 (10mL) に溶解し、60℃で1時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、1:9) で精製を行い、標記化合物 (462mg, 収率81%) を得た。 30

IR ν_{\max} (CHCl_3) 3594, 3446, 2928, 2856 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26-1.31 (36H, m), 1.52-1.58 (4H, m), 1.87 (1H, m), 2.06 (1H, m), 3.17 (1H, d, OH), 3.28 (1H, m), 3.44-3.68 (8H, m, containing OH), 3.79 (1H, m), 3.98 (1H, m), 4.12 (1H, m), 4.18 (1H, m), 4.38 (1H, m), 4.54-4.57 (4H, m), 5.25-5.39 (4H, m), 5.91-5.98 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 743 ($M+K$) $^+$, 727 ($M+Na$) $^+$, 705 ($M+H$) $^+$.

40

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{38}\text{H}_{74}\text{O}_9\text{P}$: 705.5070; found: 705.5072.

【0542】

(6) (6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]}- β -D-グルコピラノシル)-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル) エチルジアリルホスフェート (第E b 1工程)

2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース (米国特許第5935938号、公知化合物) (560mg, 0.801mmol) を塩化メチレン (5mL) に溶かし、この溶液に、トリクロロアセトニトリル (0.4mL, 3.99mmol) 50

）及び炭酸セシウム（53mg, 0.161mmol）を加えて室温で1時間攪拌した。この溶液を塩化メチレンで希釈して、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた粗イミデート体を塩化メチレン（5mL）に溶解し、（5）で得られた化合物（283mg, 0.401mmol）及びモレキュラーシーブス4A（420mg）を加えて、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。反応液を0℃に冷却し、トリフルオロメタンスルホナート（5μL, 0.028mmol）を加えて、1時間攪拌した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて反応を止め、塩化メチレンで抽出操作を行った。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル、1：4）で精製を行い、標記化合物（312mg, 収率56%）を得た。

10

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3268, 3088, 2928, 2856, 1738 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.14-1.79 (54H, m), 1.88 (1H, m), 1.98 (1H, m), 2.90 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.22-3.38 (7H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm), 3.39 (3H, s), 3.44-3.58 (5H, m), 3.63 (1H, dd, J=4.9, 10.7 Hz), 3.69-3.79 (7H, m), 3.97 (1H, d, J=11.7 Hz), 4.12-4.19 (2H, m), 4.28 (1H, q, J=9.8, 8.8 Hz), 4.35 (1H, m), 4.52-4.60 (8H, m), 4.71 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.66, 4.82 (2H, ABq, J=11.7 Hz), 5.24-5.39 (8H, m), 5.90-5.98 (4H, m), 7.17 (1H, d, J=7.8 Hz, NH).

MS (FAB, positive) m/z, 1422 (M+K)⁺, 1406 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₆₅H₁₁₈Cl₃NO₁₉P₂Na: 1406.6727; found: 1406.6704

20

【0543】

(7) (6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オードデシル-α-D-グルコピラノシル) エチルジアリルホスフェート (第E b 2工程)

(6)で得られた化合物（290mg, 0.210mmol）をテトラヒドロフラン（5mL）に溶かし、この溶液に、亜鉛粉末（270mg, 4.13mmol）及び酢酸（0.5mL）を加えて、室温で2時間攪拌した。亜鉛粉末を濾別後、減圧下濃縮して得られた残さを酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。その後、減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンを塩化メチレン（5mL）に溶解し、（Z）-11-オクタデセン酸（71mg, 0.251mmol）及び1-エチル-3-（3-ジメチル-アミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（65mg, 0.341mmol）を加えて室温で24時間攪拌した。反応液を塩化メチレンで希釈し、水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル、1：4）で精製を行い、標記化合物（158mg, 収率51%）を得た。

30

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3454, 3310, 2928, 2856, 1664 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.79 (76H, m), 1.90-1.94 (2H, m), 2.00-2.01 (4H, m), 2.14-2.25 (2H, m), 3.06 (1H, d, J=4.9 Hz, OH), 3.25-3.40 (11H, m, containing 3H, s, 3.28 ppm, 3H, s, 3.38 ppm), 3.45-3.56 (3H, m), 3.60-3.63 (3H, m), 3.67-3.77 (5H, m), 3.98 (1H, t, J=9.8 Hz), 4.03 (1H, d, J=10.7 Hz), 4.11-4.21 (3H, m), 4.25 (1H, q, J=7.8 Hz), 4.54-4.59 (8H, m), 4.99 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.23-5.38 (10H, m), 5.90-5.99 (4H, m), 7.00 (1H, d, J=7.8 Hz, NH).

40

MS (FAB, positive) m/z, 1512 (M+K)⁺, 1496 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₈₀H₁₄₉NO₁₈P₂Na: 1497.0126; found: 1497.0081.

【0544】

(8) (6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2,3-ジ-オードデシル-α-D-グルコピラノシル) エチルジヒドロゲンホスフェ

50

ート (第 E b 3 工程)

(7) で得られた化合物 (145mg, 0.098mmol) をテトラヒドロフラン (5mL) に溶かし、この溶液にトリフェニルホスフィン (13mg, 0.051mmol)、トリエチルアミン (70 μ L, 0.502mmol)、ギ酸 (38 μ L, 1.01mmol) 及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (6mg, 0.005mmol) を加え、窒素雰囲気下 50 $^{\circ}$ C で 3 時間攪拌した。この反応液を減圧下濃縮し、得られた反応混合物を D E A E -セルロールを用いたイオン交換カラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルム-メタノール (2 : 1) 及び 0.05 mol/L 酢酸アンモニウム (クロロホルム-メタノール-水 (2 : 3 : 1) 溶液) で順次溶出した。目的物を含むフラクションを分液ロートに集め、ここに 0.5 mol/L 塩酸水溶液を pH 3 程度になるまで加えた。この溶液にクロロホルム (10mL) を加えて分液操作を行い、クロロホルム層を集めて減圧下溶媒を留去して、標記化合物 (95mg, 収率 73%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3340, 3288, 3066, 3004, 2955, 2924, 2853, 1656, 1632 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CD_3OD+CDCl_3$) δ 0.89 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.28-1.65 (74H, m), 1.75 (2H, q, $J=6.8$ Hz), 1.95-2.03 (6H, m), 2.26 (2H, t, $J=8.8-6.8$ Hz), 3.26-3.30 (3H, m), 3.31 (3H, s), 3.41 (3H, s), 3.51-3.76 (12H, m), 3.80-3.83 (2H, m), 4.02-4.09 (4H, m), 4.18 (1H, m), 4.58 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z , 1312 ($M-H$) $^-$.

HRMS (ESI, negative), calcd. for $C_{68}H_{132}NO_{18}P_2$: 1312.8916; found: 1312.8906.

【0545】

〔実施例 17〕

(6-O-(2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル)-2,3-ジ- α -D-グルコピラノシル)- α -D-グルコピラノシル)メチルヒドロゲンホスフェート

(1) 2-(2,3-ジ- α -D-グルコピラノシル)-4,6-O-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシル)フラン (第 F a 1 工程及び第 F a 2 (a) 工程)

2-(2,3,4,6-テトラ- α -D-グルコピラノシル)フラン (Tetrahedron Lett., 34, 7323-7326 (1993)、公知化合物) (4.00g, 6.77mmol) をテトラヒドロフラン (40mL) に溶かし、この溶液に、10% パラジウム-炭素触媒 (203mg) を加えて、水素雰囲気下、室温にて 3 時間攪拌した。触媒を濾別した後、濾液を濃縮した。得られた残渣を N,N-ジメチルホルムアミド (14mL) に溶かした後に、氷冷下 2-メトキシプロペン (1.0mL, 10.4mmol) 及び p-トルエンスルホン酸-水和物 (133mg, 0.699mmol) を加えて、室温で 2 時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 1 : 4) にて精製を行い、油状化合物を得た。

【0546】

得られた油状物の N,N-ジメチルホルムアミド (14mL) 溶液に、氷冷下水素化ナトリウム (621mg, 55%油性, 14.2mol) を加え、そのまま 20 分間攪拌した。その後、1-臭化ドデシル (2.75mL, 11.5mmol) を加え、徐々に 50 $^{\circ}$ C まで昇温し、このままの温度で 1 時間攪拌した。この溶液を 0 $^{\circ}$ C まで冷却し、飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで 3 回抽出し、有機層を水及び飽和食塩水で順次洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 20 : 1) で精製を行い、標記化合物 (1.79g, 収率 44%) を得た。

1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.22-1.38 (36H, m), 1.526 (3H, s), 1.528 (3H, s), 1.56-1.59 (4H, m), 3.37 (1H, dt, $J=9.9, 2.6$ Hz), 3.47-3.82 (9H, m), 5.14 (1H, d, $J=6.4$ Hz), 6.36 (1H, dd, $J=3.3, 1.8$ Hz), 6.52 (1H, d, $J=3.3$ Hz), 7.44 (1H, d, $J=1.8$ Hz).

MS (FAB, positive) m/z , 605 ($M+H$) $^+$.

【0547】

10

20

30

40

50

(2) (2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)メタノール(第F a 2 (b)工程、第F a 2 (c)工程及び第F a 3工程)

(1) で得られた化合物 (1.32g, 2.17mmol) を四塩化炭素-アセトニトリル-水混合溶媒 (2:2:3, 35mL) に溶解し、この溶液に過ヨウ素酸ナトリウム (2.97g, 13.9mmol) を加えた後、氷冷下塩化ルテニウム水和物 (47.8mg, 0.230mmol) を加え、そのまま 2.5 時間攪拌した。この反応液に 10% チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、酢酸エチルで 3 回抽出操作を行った。有機層を水及び飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して得られた残さをジエチルエーテル (35mL) に溶解し、氷冷下トリメチルシリルジアゾメタン-ヘキサン溶液 (8.23mL, 10重量%, 4.77mmol) を加え 45 分間攪拌した。この溶液を減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、10:1) にて精製を行い、油状化合物を得た。 10

【0548】

得られた化合物を乾燥テトラヒドロフラン (10mL) に溶解し、この溶液に氷冷下水素化リチウムアルミニウム (254mg, 6.69mmol) を少しずつ加え、氷冷下 1 時間攪拌した後、酢酸エチルを加えた。得られた混合溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液、水及び飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、4:1) にて精製を行い、標記化合物 (533mg, 0.934mmol) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26-1.32 (36H, m), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.53-1.56 (4H, m), 2.15 (1H, t, $J=5.7$ Hz, OH), 3.40-3.74 (9H, m), 3.85-3.89 (3H, m), 4.10-4.15 (1H, m). 20

MS (FAB, positive) m/z , 593 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 571 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{34}\text{H}_{66}\text{O}_6\text{Na}$: 593.4757; found: 593.4782.

【0549】

(3) ジアリル (2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)メチルホスフェート (第F a 4工程)

(2) で得られた化合物 (533mg, 0.934mmol) を実施例 16 (4) と同様に反応させることにより、標記化合物 (653mg, 収率96%) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.22-1.26 (36H, m), 1.39 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.48-1.58 (4H, m), 3.29-3.33 (1H, m), 3.42-3.72 (8H, m), 3.8 30
4-3.87 (1H, m), 4.21-4.28 (2H, m), 4.35-4.40 (1H, m), 4.53-4.58 (4H, m), 5.25-5.40 (4H, m), 5.90-6.00 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 753 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 731 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【0550】

(4) ジアリル (2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)メチルホスフェート (第F a 5工程)

(3) で得られた化合物 (617mg, 0.844mmol) を実施例 16 (5) と同様に反応させることにより、標記化合物 (346mg, 収率59%) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26-1.29 (36H, m), 1.53-1.6 40
1 (6H, m), 3.02-3.03 (1H, m), 3.42-3.70 (9H, m), 3.91-3.93 (2H, m), 4.17 (1H, dt, $J=11.7, 2.9$ Hz), 4.29-4.31 (1H, m), 4.38-4.44 (1H, m), 4.55-4.60 (4H, m), 5.25-5.40 (4H, m), 5.92-5.98 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z , 713 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 691 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【0551】

(5) ジアリル (6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシル)メチルホスフェート (第F b 1工程)

(4) で得られた化合物 (280mg, 0.405mmol) を、実施例 16 (6) と同様に反応させることにより標記化合物 (206mg, 収率37%) を得た。 50

IR ν_{\max} (film) 3284, 3084, 2926, 2856, 1749, 1650, 1545 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26-1.30 (42H, m), 1.40-1.61 (9H, m), 1.68-1.76 (2H, m), 3.09 (1H, d, $J=6.8$ Hz), 3.23-3.28 (4H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.35-3.66 (13H, m, containing 3H, s, at 3.39 ppm), 3.73-3.79 (4H, m), 3.88-3.98 (3H, m), 4.14-4.21 (2H, m), 4.27-4.39 (2H, m), 4.55-4.59 (8H, m), 4.70-4.81 (3H, m), 5.23-5.28 (4H, m), 5.35-5.40 (4H, m), 5.90-5.99 (4H, m), 6.19 (1H, br.s).

MS (FAB, positive) m/z , 1392 ($M+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{64}\text{H}_{116}\text{Cl}_3\text{NO}_{19}\text{PNa}$: 1392.6582; found: 1392.6602.

【0552】

(6) ジアリル (6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オードデシル- α -D-グルコピラノシル)メチルホスフェート (第Fb2工程)

(5) で得られた化合物 (111mg, 0.0809mmol) を、実施例16(7)と同様に反応させることにより標記化合物 (60.3mg, 収率51%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3307, 3085, 2925, 2855, 1739, 1658, 1636, 1548 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.28-1.76 (81H, m), 1.99-2.01 (4H, m), 2.17-2.24 (2H, m), 3.28-3.96 (20H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm, 3H, s, at 3.38 ppm), 4.13-4.39 (5H, m), 4.56 (8H, m), 5.03 (1H, d, $J=8.2$ Hz), 5.23-5.39 (8H, m), 5.90-5.99 (4H, m), 6.44 (1H, d, $J=7.4$ Hz).

MS (FAB, positive) m/z , 1482 ($M+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, positive), calcd. for $\text{C}_{79}\text{H}_{147}\text{NO}_{18}\text{P}_2\text{Na}$: 1482.9991; found: 1482.9991.

【0553】

(7) (6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オードデシル- α -D-グルコピラノシル)メチルヒドロゲンホスフェート (第Fb3工程)

(6) で得られた化合物 (60.3mg, 0.0413mmol) を実施例16(8)と同様に反応させることにより標記化合物 (39.4mg, 収率73%) を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 2955, 2924, 2854, 2345, 1654, 1631 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{CD}_3\text{OD}+\text{CDCl}_3$) δ 0.90 (12H, t, $J=6.2$ Hz), 1.15-1.76 (78H, m), 2.01-2.04 (4H, m), 2.23-2.32 (2H, m), 3.25-3.42 (8H, m, containing 3H, s, at 3.29 ppm, 3H, s, at 3.39 ppm), 3.52-3.84 (12H, m), 3.98 (1H, d, $J=10.3$ Hz), 4.04-4.31 (5H, m), 4.62 (1H, d, $J=10.3$ Hz), 5.33-5.35 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z , 1298 ($M-\text{H}$) $^-$.

HRMS (ESI, negative), calcd. for $\text{C}_{67}\text{H}_{130}\text{NO}_{18}\text{P}_2$: 1298.8754; found: 1298.8761.

【0554】

[実施例18]

3-ホスホオキシプロピル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オードデシル- α -D-グルコピラノシド

(1) 3-ヒドロキシプロピル 2, 3-ジ-オードデシル-4, 6-O-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (第Ga1工程)

実施例13(2)で得られたアリル 2, 3-ジ-オードデシル-4, 6-O-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (3.30g, 5.53mmol) をテトラヒドロフラン (25mL) に溶かし、この溶液に、氷冷下で9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン (9-BBN) の0.5mol/Lテトラヒドロフラン溶液 (28mL, 14.0mmol) を加えて、室温で18時間攪拌した。反応液を0℃に冷却し、3mol/L水酸化ナトリウム水溶液 (50mL)、30%過

10

20

30

40

50

酸化水素水 (18mL) を加えて室温で 3 時間攪拌した後、酢酸エチルにて 3 回抽出操作を行い、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 7: 3) で精製を行い、標記化合物 (3.03g, 収率 89%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3506, 2927, 2855 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.94 (48H, m, containing 3H, s, at 1.48 ppm, 3H, s, at 1.40 ppm), 2.88 (1H, t, J=6.8, 4.9 Hz, OH), 3.28 (1H, dd, J=3.9, 7.8 Hz), 3.49-3.85 (12H, m), 3.96 (1H, m), 4.87 (1H, d, J=3.9 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 653 (M+K)⁺, 637 (M+Na)⁺, 615 (M+H)⁺.

10

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₆H₇₀O₇Na: 637.5011; found: 637.5034.

【0555】

(2) 3-(ジアリルホスホノオキシ)プロピル 2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第 G a 2 工程及び第 G a 3 工程)

(1) で得られた化合物 (981mg, 1.59mmol) を用いて、実施例 16 (4) 及び (5) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (828mg, 収率 71%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3600, 3393, 2927, 2855 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.33 (36H, m), 1.53-1.59 (4H, m), 1.71 (1H, brs, OH), 1.97-2.09 (3H, m, containing OH), 3.26 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.43 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.51-3.75 (7H, m), 3.83-3.91 (3H, m), 4.13 (1H, m), 4.27 (1H, m), 4.53-4.57 (4H, m), 4.89 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.25-5.39 (4H, m), 5.90-5.98 (2H, m).

20

MS (FAB, positive) m/z, 773 (M+K)⁺, 757 (M+Na)⁺, 735 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₉H₇₆O₁₀P: 735.5175; found: 735.5180.

【0556】

(3) 3-(ジアリルホスホノオキシ)プロピル 6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第 G b 1 工程)

(2) で得られた化合物 (603mg, 0.821mmol) を用いて、実施例 16 (6) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (616mg, 収率 53%) を得た。

30

IR ν_{max} (CHCl₃) 3450, 3088, 2928, 2873, 2856, 1737 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.79 (54H, m), 1.95-2.06 (2H, m), 2.78 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.24 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.28 (3H, s), 3.30 (1H, m), 3.39 (3H, s), 3.41-3.86 (17H, m), 4.08 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.12-4.24 (2H, m), 4.29 (1H, q, J=8.8, 9.8 Hz), 4.52-4.60 (8H, m), 4.72, 4.76 (2H, AB q, J=11.7 Hz), 4.84 (1H, d, J=3.9 Hz), 4.87 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.24-5.39 (8H, m), 5.90-5.98 (4H, m), 6.03 (1H, brs, NH).

MS (FAB, positive) m/z, 1452 (M+K)⁺, 1436 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₆₆H₁₂₀Cl₃NO₂₀P₂Na: 1436.6844; found: 1436.6847

40

【0557】

(4) 3-(ジアリルホスホノオキシ)プロピル 6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ- α -D-グルコピラノシド (第 G b 2 工程)

(3) で得られた化合物 (380mg, 0.269mmol) を用いて、実施例 16 (7) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (217mg, 収率 54%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3454, 3319, 3089, 2928, 2856, 1665 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.80 (76H, m), 1.95-2.

50

05 (6H, m), 2.14-2.27 (2H, m), 3.17 (1H, d, J=3.9 Hz, OH), 3.21-3.24 (2H, m), 3.28 (3H, s), 3.30 (1H, m), 3.38 (3H, s), 3.41-3.82 (15H, m), 3.94 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 4.07 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.11-4.20 (2H, m), 4.25 (1H, q, J=8.8, 9.8 Hz), 4.52-4.58 (8H, m), 4.84 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.16 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.23-5.39 (1 OH, m), 5.90-5.98 (4H, m), 6.36 (1H, d, J=6.8 Hz, NH).

MS (FAB, positive) m/z, 1542 (M+K)⁺, 1526 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₈₁H₁₅₁NO₁₉P₂Na: 1527.0261; found: 1527.0277.

【0558】

(5) 3-ホスホノオキシプロピル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オードデシル-α-D-グルコピラノシド (第G b 3工程)

(4) で得られた化合物 (200mg, 0.133mmol) を用いて、実施例 16 (8) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (150mg, 収率84%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3285, 3228, 3069, 3004, 2955, 2924, 2853, 2318 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ 0.89 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.30-1.67 (74H, m), 1.72-1.75 (2H, m), 1.93-1.99 (2H, m), 2.01-2.04 (4H, m), 2.20-2.30 (2H, m), 3.17 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.29 (3H, s), 3.33 (1H, m), 3.39 (3H, s), 3.44 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 3.48-3.67 (10H, m), 3.73-3.85 (6H, m), 4.04-4.12 (4H, m), 4.48 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.85 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.31-5.38 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z, 1342 (M-H)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₉H₁₃₄NO₁₉P₂: 1342.9031; found: 1342.9047.

【0559】

【実施例 19】

2-ホスホノエチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-オードデシル-β-D-グルコピラノシド

(1) アリル 4, 6-O-イソプロピリデン-β-D-グルコピラノシド (第A c 3工程)

アリル 2, 3, 4, 6-O-テトラアセチル-β-D-グルコピラノシド (Carbohydr. Res., 203, 341-342 (1991)、公知化合物) (8.00g, 20.6mmol) を用いて、実施例 16 (1) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (4.52g, 収率84%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3493, 3285, 3082, 2993, 2921, 2882 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 1.44 (3H, s), 1.51 (3H, s), 2.82 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 2.94 (1H, d, J=2.0 Hz, OH), 3.27 (1H, td, J=5.9, 9.8 Hz), 3.48 (1H, m), 3.59 (1H, t, J=8.8, 9.8 Hz), 3.65 (1H, m), 3.80 (1H, t, J=9.8, 10.7 Hz), 3.93 (1H, d, J=5.9, 10.7 Hz), 4.13 (1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.36 (1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.40 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.93 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 299 (M+K)⁺, 283 (M+Na)⁺, 261 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₁₂H₂₀O₆Na: 283.1169; found: 283.1153.

【0560】

(2) アリル 2, 3-ジ-オードデシル-4, 6-O-イソプロピリデン-β-D-グルコピラノシド (第A c 2工程)

(1) で得られた化合物 (4.25g, 16.3mmol) を用いて、実施例 16 (2) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (5.33g, 収率55%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 2927, 2855 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.9 Hz), 1.26-1.33 (36H, m), 1.40 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.52-1.59 (4H, m), 3.12 (1H, t, J=7.8, 8.0 Hz), 3.16 (1H, td, J=4.9, 9.8 Hz), 3.62-3.68 (2H, m), 3.71-3.82 (3H, m), 3.90 (1H, dd, J=4.9, 10.

7 Hz), 4.11 (1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.34 (1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.37 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.18-5.34 (2H, m), 5.90 (1H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 635 (M+K)⁺, 619 (M+Na)⁺, 595 (M-H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₆H₆₈O₆Na: 619.4911; found: 619.4919.

【0561】

(3) 2-ヒドロキシエチル 2, 3-ジ-オー-ドデシル-4, 6-オ-イソプロピリデン-β-D-グルコピラノシド (第A b 1工程)

(2) で得られた化合物 (3.81g, 6.38mmol) を用いて、実施例 16 (3) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (3.25g, 収率85%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3484, 2996, 2919, 2851 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.33 (36H, m), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.52-1.60 (4H, m), 2.72 (1H, t, J=5.9-6.8 Hz, OH), 3.14 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.20 (1H, td, J=9.8, 4.9 Hz), 3.29 (1H, t, J=8.8, 9.8 Hz), 3.55 (1H, t, J=9.8 Hz), 3.62 (1H, m), 3.71-3.78 (6H, m), 3.80-3.92 (3H, m), 4.40 (1H, d, J=7.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 639 (M+K)⁺, 623 (M+Na)⁺, 601 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₅H₆₈O₇Na: 623.4859; found: 623.4869.

【0562】

(4) 2-ブromoエチル 2, 3-ジ-オー-ドデシル-4, 6-オ-イソプロピリデン-β-D-グルコピラノシド (第D a 1工程)

(3) で得られた化合物 (1.95g, 3.25mmol) を塩化メチレン (15mL) に溶かし、この溶液に、四臭化炭素 (1.40g, 4.22mmol) 及びトリフェニルホスフィン (1.29g, 4.92mmol) を加えて、室温で1時間攪拌した。この反応液を塩化メチレンで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、9:1) で精製を行い、標記化合物 (2.01g, 収率93%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 2927, 2855 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.34 (36H, m), 1.40 (3H, s), 1.47 (3H, s), 1.52-1.59 (4H, m), 3.10 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.17 (1H, td, J=4.9, 9.8 Hz), 3.26 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.48 (2H, t, J=6.8 Hz), 3.54 (1H, t, J=8.8, 9.8 Hz), 3.61-3.66 (2H, m), 3.71-3.76 (2H, m), 3.81-3.90 (3H, m), 4.13 (1H, m), 4.37 (1H, d, J=6.8 Hz).

MS (FAB, positive) m/z, 685 (M+Na)⁺, 661 (M-H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₅H₆₇BrO₆Na: 685.4030; found: 685.3994.

【0563】

(5) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 2, 3-ジ-オー-ドデシル-β-D-グルコピラノシド (第D a 2工程及び第D a 3工程)

(4) で得られた化合物 (1.78g, 2.68mmol) に、トリアリルホスファイト (10mL) を加えて、窒素雰囲気下、180℃で2時間加熱攪拌したのち、減圧下濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、2:3) にて精製すると混合物 (2.28g) が得られた。この混合物を80%酢酸水溶液 (15mL) に溶解して60℃で2時間攪拌したのち、減圧下濃縮して、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: エタノール、20:1) で精製を行い、標記化合物 (834mg, 収率44%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3394, 3085, 2925, 2855 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.9 Hz), 1.26-1.31 (36H, m), 1.51-1.61 (4H, m), 1.71 (1H, brs, OH), 2.21 (2H, dt, J=7.8, 19.5 Hz), 2.57 (1H, brs, OH), 3.06 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.19 (1H, t, J=8.8, 9.8 Hz), 3.45 (1H, m), 3.55 (1H, m), 3.63 (1H, m), 3.71-3.91 (5H, m), 4.10 (1H, m), 4.33 (1H, d, J=6.8 Hz), 4

10

20

30

40

50

.52-4.56 (4H, m), 5.24-5.38 (4H, m), 5.91-5.97 (2H, m).

MS (FAB, positive) m/z, 743 (M+K)⁺, 727 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₃₈H₇₃O₉PNa: 727.4880; found: 727.4916.

【0564】

(6) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-
-O-ードデシル-β-D-グルコピラノシド (第D b 1 工程)

(5) で得られた化合物 (390mg, 0.541mmol) を用いて、実施例 16 (6) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (486mg, 収率64%) を得た。

10

IR ν_{max} (CHCl₃) 3257, 3088, 2928, 2873, 2856, 1740 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.78 (54H, m), 2.16-2.27 (2H, m), 2.48 (1H, s, OH), 3.01 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.12 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.23-3.29 (5H, m, containing 3H, s, at 3.27 ppm), 3.36-3.41 (4H, m, containing 3H, s, at 3.40 ppm), 3.45-3.56 (3H, m), 3.60-3.70 (3H, m), 3.74-3.91 (7H, m), 4.14-4.16 (2H, m), 4.23 (1H, d, J=6.8 Hz), 4.28 (1H, q, J=9.8 Hz), 4.51-4.60 (8H, m), 4.63 (1H, ABq, J=11.7 Hz), 4.74 (1H, d, J=7.8 Hz), 4.86 (1H, ABq, J=11.7 Hz), 5.24-5.39 (8H, m), 5.89-5.98 (4H, m), 7.00 (1H, brs, NH).

MS (FAB, positive) m/z, 1422 (M+K)⁺, 1406 (M+Na)⁺, 1384 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₆₅H₁₁₈Cl₃NO₁₉P₂Na: 1406.6747; found: 1406.6772

20

【0565】

(7) 2-(ジアリルホスホノ)エチル 6-O-{2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-1-
1-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-
-O-ードデシル-β-D-グルコピラノシド (第D b 2 工程)

(6) で得られた化合物 (429mg, 0.309mmol) を用いて、実施例 16 (7) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (203mg, 収率45%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3452, 3302, 3088, 2928, 2856, 1664 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.78 (76H, m), 1.99-2.01 (4H, m), 2.14-2.32 (4H, m), 3.02 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.08 (1H, d, J=3.9 Hz, OH), 3.14 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.22-3.33 (5H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.36 (1H, m), 3.38 (3H, s), 3.52-3.58 (2H, m), 3.60-3.86 (10H, m), 3.93 (1H, t, J=8.8, 9.8 Hz), 4.03 (1H, m), 4.10 (1H, d, J=9.8 Hz), 4.23 (1H, d, J=7.8 Hz), 4.26 (1H, q, J=9.8 Hz), 4.51-4.61 (8H, m), 5.13 (1H, d, J=8.8 Hz), 5.23-5.38 (10H, m), 5.90-5.97 (4H, m), 6.65 (1H, m, NH).

MS (FAB, positive) m/z, 1512 (M+K)⁺, 1496 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, positive), calcd. for C₈₀H₁₄₉NO₁₈P₂Na: 1497.0127; found: 1497.0092.

【0566】

(8) 2-ホスホノエチル 6-O-{2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-1-
1-オクタデセノイルアミノ]-4-O-
ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2, 3-ジ-
-O-ードデシル-β-D-グルコピラノシド (第D b 3 工程)

40

(7) で得られた化合物 (188mg, 0.128mmol) を用いて、実施例 16 (8) に記載した方法と同様の操作を行い、標記化合物 (141mg, 収率84%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3413, 3287, 3071, 3005, 2955, 2924, 2853, 2345, 1630 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ 0.90 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.29-1.65 (74H, m), 1.73-1.77 (2H, m), 2.01-2.03 (4H, m), 2.12-2.18 (2H, m), 2.25 (2H, t, J=7.8 Hz), 2.99 (1H, t, J=7.8, 8.8 Hz), 3.15 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.29-3.37 (4H, m, containing 3H, s, at 3.31 ppm), 3.41 (3H, s), 3.57-3.87 (15H, m), 4.03-4.12 (3H, m), 4.28

50

(1H, d, J=6.8 Hz), 4.62 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z, 1312 (M-H)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₈H₁₃₂N₁₀P₂: 1312.8923; found: 1312.8931.

【0567】

〔実施例20〕

2-(ホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-6-0-(2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z)-11-(オクタデセノイル)アミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル)-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-α-D-グルコピラノシド

(1) 2-ヒドロキシエチル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (第H a 1工程) 10

実施例1(3)で得られたアリル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (2.20g, 5.491mmol) をアセトニトリル-四塩化炭素-水 (2:2:3, 280mL) に溶かし、この溶液に過ヨウ素酸ナトリウム (30g, 0.140 mol) 及び触媒量の酸化ルテニウム (100mg, 0.751mmol) を加え、1.5時間激しく攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、水及び飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過濃縮した。これをDMF (50mL) に溶解し、この溶液にトリエチルアミン (2.00g, 19.762mmol) 及び臭化アリル (2.45g, 20.251mmol) を加え、50℃で1.5時間攪拌した。反応物を酢酸エチルで希釈し、希塩酸、水及び重曹水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過濃縮したあと、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製した。シクロヘキサン-酢酸エチル (3:1, 更に1:1) で溶出すると、アリルエステル、ラクトン及びアルデヒドの混合物が、1.734g得られた。この混合物をエタノール (25mL) に溶解し、水素化ホウ素ナトリウム (300mg, 7.93mmol) を加え、室温で3時間攪拌した。酢酸で残留水素化ホウ素ナトリウムを分解し、酢酸エチルで希釈する。希塩酸、水及び重曹水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過濃縮し、残った混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製した。シクロヘキサン-酢酸エチル (3:1) で溶出すると、標記化合物 (1.197g, 収率54%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3396 (br), 2994, 2926, 2856 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (3H, t, J=6.8 Hz), 1.26 (14H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.54-1.59 (2H, m), 2.75 (1H, d, J=5.9 Hz, OH), 2.90 (1H, bs, OH), 3.50-3.86 (12H, m), 4.93 (1H, d, J=3.7 Hz). 30

FABMS (positive-ion) m/z, 405 [M+H]⁺, 427 [M+Na]⁺.

【0568】

(2) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-α-D-グルコピラノシド (第H a 2工程)

(1)で得られた化合物 (393mg, 0.972mmol) を塩化メチレン (10mL) に溶かし、この溶液に1H-テトラゾール (102mg, 1.457mmol, 1.5当量) 及びジアリル ジイソプロピルホスホルアミダイト (262mg, 1.069mmol, 1.1当量) を加え、室温で20分間攪拌した。その後、テトラヒドロフラン (10mL) を加え、更に30%過酸化水素水 (200mg) を加え、室温で15分間攪拌した。その後、反応液を酢酸エチルで希釈し、10%チオ硫酸ナトリウム水、重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過濃縮して、残った混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製した。シクロヘキサン-酢酸エチル (3:1) で溶出すると標記化合物 (440mg, 収率80%) が得られた。

IR ν_{max} (film) 3409 (br), 2994, 2926, 2857 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (14H, bs), 1.40 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.55-1.59 (2H, m), 3.09 (1H, d, J=8.1 Hz, OH), 3.44-3.94 (10H, m), 4.23-4.28 (2H, m), 4.55-4.60 (4H, m), 4.88 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.25-5.30 (2H, m), 5.36-5.43 (2H, m), 5.91-6.02 (2H, m).

【0569】

(3) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロ 50

ピリデン-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)- α -D-グルコピラノシド (第H a 3工程)

(2) で得られた化合物 (440mg, 0.779mmol) を塩化メチレン (30mL) に溶かし、この溶液に、3-オキソテトラデカン酸 (280mg, 0.858mmol) 及び 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)-カルボジイミド塩酸塩 (179mg, 0.935mmol) を加え、室温で40分間攪拌後濃縮し、酢酸エチルにて希釈した。この溶液を重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過濃縮して、残る混合物をシリカゲルカラムクロマトにて精製した。シクロヘキサン-酢酸エチル (1:1) で溶出すると、標記化合物 (464mg, 収率75%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 2926, 2856, 1750, 1719, 1650 (w), 1627 (w) cm^{-1} .

10

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.26 (22H, bs), 1.39 (3H, s), 1.40-1.63 (9H, m, containing 3H, s, at δ 1.49 ppm), 2.53 (2H, t, $J=7.3$ Hz), 3.40-3.54 (3H, m), 3.61-3.75 (6H, m), 3.82-3.88 (2H, m), 4.19-4.23 (2H, m), 4.56-4.59 (4H, m), 4.77 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 5.03 (1H, d, $J=4.4$ Hz), 5.26-5.41 (4H, m), 5.93-6.00 (2H, m).

FABMS (positive-ion) m/z , 789 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 811 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{41}\text{H}_{73}\text{O}_{12}\text{PNa}$: 811.4737. Found: 811.4724.

【0570】

(4) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)- α -D-グルコピラノシド (第A b 3工程)

20

(3) で得られた化合物 (460mg, 0.583mmol) を80%酢酸水 (46mL) に溶かし、この溶液を85℃で1.5時間攪拌した。反応終了後、反応液を濃縮し、残った混合物をシリカゲルカラムクロマトにて精製した。メタノール-酢酸エチル (1:19) で溶出すると、標記化合物 (374mg, 収率86%) が、油状化合物として得られた。

IR ν_{\max} (film) 3407 (br), 2925, 2855, 1747, 1718, 1650 (w), 1465 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (30H, bs), 1.53-1.60 (4H, m), 2.51-2.55 (3H, m, containing OH), 2.66 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.46-3.90 (11H, m, containing 2H, s, at δ 3.50 ppm), 4.20-4.25 (2H, m), 4.55-4.59 (4H, m), 4.72 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 5.08 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.26-5.41 (4H, m), 5.91-5.99 (2H, m).

30

FABMS (positive-ion) m/z , 749 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 771 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{38}\text{H}_{69}\text{O}_{12}\text{PNa}$: 771.4425. Found: 771.4418.

【0571】

(5) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル) アミノ] - β -D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)- α -D-グルコピラノシド (第C b 1工程)

(4) で得られた化合物 (374mg, 0.499mmol) 及び実施例1 (10) で用いたものと同じイミデート (422mg, 0.499mmol) を用いて、実施例1 (10) と同様に反応させることにより、標記化合物 (486mg, 収率68%) を得た。

40

IR ν_{\max} (film) 3292 (br), 3085 (w), 2927, 2856, 1748, 1721, 1650 (w), 1545, 1460 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (42H, bs), 1.40-1.80 (8H, m), 2.52 (2H, t, $J=7.7$ Hz), 2.80 (1H, bs, OH), 3.24-3.84 (24H, m, containing two 3H, s, at δ 3.29 and 3.39 ppm), 4.09-4.32 (4H, m), 4.53-4.59 (8H, m), 4.69-4.71 (3H, m), 4.87 (1H, m), 5.03 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.41 (8H, m), 5.90-5.99 (4H, m), 6.62 (4H, m), 6.36 (1H, bs, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1450 $[\text{M}+\text{Na}, ^{35}\text{Cl}]^+$, 1452.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{65}\text{H}_{114}\text{Cl}_3\text{NO}_{22}\text{P}_2\text{Na}$: 1450.6298. Found: 1450.6301.

【0572】

50

(6) 2-(ジアリルホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル) -α-D-グルコピラノシド (第C b 2工程)

(5) で得られた化合物 (477mg, 0.334mmol) を用いて、実施例 1 (11) と同様に反応させると、油状の標記化合物 (412mg, 収率81%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3302, 3086 (w), 2926, 2855, 1746, 1719, 1654, 1553, 1465 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (60H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 1.99-2.02 (4H, m), 2.17-2.27 (2H, m), 2.52 (2H, m), 3.20-3.91 (26H, m, containing two 3H, s, at δ 3.29 and 3.38 ppm), 4.07-4.27 (6H, m), 4.54-4.57 (8H, m), 4.70 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 5.02 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.19 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.23-5.40 (10H, m), 5.88-5.99 (4H, m), 6.51 (1H, d, $J=6.6$ Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z , 1518 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 1540 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{80}\text{H}_{145}\text{NO}_{21}\text{P}_2\text{Na}$: 1540.9682. Found: 1540.9653.

【0573】

(7) 2-(ホスホノオキシ)エチル 3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル) -α-D-グルコピラノシド (第C b 3工程)

(6) で得られた化合物 (200mg, 0.132mmol) を用いて、実施例 1 (14) と同様に反応させると、粉状の標記化合物 (150mg, 収率84%) が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3286 (br), 2925, 2854, 1742, 1716, 1629, 1552, 1466 cm^{-1} .
400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3\text{-CD}_3\text{OD}$, 5:1) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (60H, bs), 1.40-1.63 (8H, m), 1.72-1.77 (2H, m), 1.99-2.04 (4H, m), 2.18-2.22 (2H, m), 2.53-2.57 (2H, m), 3.30-3.83 (24H, m, containing two 3H, s, at δ 3.30 and 3.41 ppm), 4.01-4.14 (4H, m), 4.65-4.72 (2H, m), 4.98 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.30-5.36 (2H, m).
FABMS (negative-ion) m/z , 1356 $[\text{M}-\text{H}]^-$.

HRFABMS Calcd. for $\text{C}_{80}\text{H}_{145}\text{NO}_{21}\text{P}_2\text{Na}$: 1540.9682. Found: 1540.9653.

Anal. Calcd for $\text{C}_{68}\text{H}_{129}\text{NO}_{21}\text{P}_2$: C, 60.11; H, 9.57; N, 1.03; P, 4.56. Found: C, 59.83; H, 9.75; N, 1.21; P, 4.38.

【0574】

[実施例 21]

ホスホノ 3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル) -α-D-グルコピラノシド

(1) アリル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-2-0-(3-オキソテトラデカノイル) -β-D-グルコピラノシド (第A a 4工程)

実施例 1 (3) で得られたアリル 3-0-デシル-4, 6-0-イソプロピリデン-β-D-グルコピラノシド (401mg, 1.00mmol) を塩化メチレン (4mL) に溶かし、この溶液に、トリエチルアミン (150mg, 1.48mmol) 及び 3-オキソテトラデカノイルクロライド (313mg, 1.20mmol) の塩化メチレン (2mL) 溶液を加え、室温で2時間反応させた後、塩化メチレンで希釈した。塩化メチレン溶液を重曹水洗及び飽和食塩水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥してろ過した。濾液を減圧濃縮して残った混合物を、シリカゲルカラムクロマトグラフィーを行なった。シクロヘキサノン酢酸エチル (6:1) で溶出すると、標記化合物 (400mg, 収率64%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 2923, 2853, 1752, 1722, 1636, 1568 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (30H, bs), 1.40 (3H, s), 1.41-1.68 (7H, m, containing 3H, s, at δ 1.49 ppm), 2.56 (2H, t, $J=6.3$ Hz), 3.23 (1H, m), 3.38-3.50 (4H, m, containing 2H, s, at δ 3.41 ppm), 3.66-3.82 (3H, m

), 3.92 (1H, m), 4.05 (1H, m), 4.30 (1H, m), 4.47 (1H, d, J=8.1 Hz), 4.95 (1H, m), 5.14-5.27 (2H, m), 5.84 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z, 623 [M-H]⁺, 647 [M+Na]⁺.

【0575】

(2) アリル 3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド (第A a 5工程)

(1) で得られた化合物 (2.37g, 3.79mmol) を用いて、実施例 1 (5) と同様に反応させることにより、標記化合物 (1.27g, 収率59%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3284 (br), 2921, 2852, 1752, 1720, 1649, 1632 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (30H, bs), 1.51-1.63 (4H, m), 2.07 (1H, bs, OH), 2.52-2.57 (2H, m), 3.20 (1H, d, J=2.9 Hz), 3.45 (1H, s), 3.35-3.41 (2H, m), 3.58-3.68 (3H, m), 3.80 (1H, m), 3.91 (1H, m), 4.07 (1H, m), 4.31 (1H, m), 4.46 (1H, d, J=8.1 Hz), 4.94 (1H, m), 5.16-5.28 (2H, m), 5.86 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z, 583 [M-H]⁺, 607 [M+Na]⁺.

【0576】

(3) (E)-1-プロペニル 3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド (第A a 6工程)

(2) で得られた化合物 (110mg) を、実施例 1 (6) と同様に反応させることにより、標記化合物 (110mg, 収率100%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3500-3200, 2922, 2853, 1745, 1720, 1682 (w), 1648 (w), 1630 (w) cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (30H, bs), 1.51-1.62 (7H, m, containing 3H, d, J=5.9 Hz, at δ 1.54 ppm), 2.02 (1H, bs, OH), 2.52-2.58 (2H, m), 3.19 (1H, d, J=10.3 Hz), 3.36-3.48 (3H, m, containing 2H, s, at δ 1.45 ppm), 3.57-3.70 (3H, m), 3.81 (1H, m), 3.93 (1H, m), 4.62 (1H, d, J=8.1 Hz), 4.99 (1H, m), 5.10 (1H, m), 6.16 (1H, dd, J=1.5, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 607 [M+Na]⁺.

【0577】

(4) (E)-1-プロペニル 6-0-(t-ブチルジメチルシリル)-3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド (第A a 7工程)

(3) で得られた化合物 (117mg, 0.188mmol) を、実施例 1 (7) と同様に反応させることにより、標記化合物 (115mg, 収率87%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3507 (br), 2927, 2856, 1754, 1682 (w), 1663 (w), 1621 (w), 1465 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.08 (6H, s), 0.86-0.91 (15H, m, containing 9H, s, at δ 0.90 ppm), 1.25 (30H, bs), 1.50-1.61 (5H, m), 2.55-2.58 (2H, m), 3.12-3.20 (1H, m), 3.36-3.46 (3H, m), 3.54-3.73 (3H, m), 3.83-3.93 (2H, m), 4.57 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.98 (1H, m), 5.08 (1H, m), 6.14 (1H, d, J=10.7 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 697 [M-H]⁺, 721 [M+Na]⁺ (on addition of NaI).

【0578】

(5) (E)-1-プロペニル 4-O-アリルオキシカルボニル-6-0-(t-ブチルジメチルシリル)-3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド (第A a 8工程)

(4) で得られた化合物 (950mg, 1.360mmol) を、実施例 1 (8) と同様に反応させることにより、標記化合物 (720mg, 収率68%) を油状物質として得た。

IR ν_{max} (film) 2927, 2856, 1758, 1682 (w), 1664 (w), 1628 (w), 1464 cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.04 (6H, s), 0.86-0.90 (15H, m, containing 9H, s, at δ 0.88 ppm), 1.26 (30H, bs), 1.42-1.60 (7H, m, containing 3H, d, J=7.3 Hz, at δ 1.52 ppm), 2.54 (2H, t, J=7.3 Hz), 3.19 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.43 (1H, s), 3.47

-3.57 (4H, m), 3.72-3.73 (2H, m), 4.57 (1H, d, J=8.1 Hz), 4.61-4.65 (2H, m), 4.78 (1H, t, J=9.5 Hz), 4.97-5.14 (2H, m), 5.27-5.39 (2H, m), 5.92 (1H, m), 6.16 (1H, dd, J=1.5, 12.5 Hz).

FABMS (positive-ion) m/z, 805 [M+Na]⁺.

【0579】

(6) 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-D-グルコピラノース (第A a 10工程)

(5) で得られた化合物 (2.98g, 3.95mmol) を、実施例10(6)と同様に反応させることにより、標記化合物 (2.16g, 収率58%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 2430 (br), 2925, 2855, 1754, 1719, 1650 (w), 1466 cm^{-1} .

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (30H, bs), 1.45-1.70 (4H, m), 2.50-2.57 (2H, m), 3.47-3.80 (7H, m), 3.90 (1H, d, J=9.5 Hz), 4.02 (1H, m), 4.66 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.76-4.88 (1.5H, m), 5.29-5.40 (2H, m), 5.49 (0.5H, bs), 5.93 (1H, m).

FABMS (positive-ion) m/z, 369, 611, 651 [M+Na]⁺.

HRFABMS Calcd. for C₃₄H₆₀O₁₀Na: 651.4085. Found: 651.4052.

【0580】

(7) 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(2, 2-トリクロロエトキシカルボニル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-D-グルコピラノース (第C c 1工程)

(6) で得られた化合物 (641mg, 1.019mmol) 及び実施例1(10)で用いたイミデート (877mg, 1.04mmol) を、実施例1(10)と同様に反応させることにより、標記化合物 (1.30g, 収率97%) を得た。

IR ν_{\max} (film) 3500-3200, 2927, 2856, 1753, 1737, 1721 (shoulder) cm^{-1} .

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (9H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (40H, bs), 1.40-1.50 (4H, m), 1.57-1.63 (2H, m), 1.70-1.78 (2H, m), 2.51-2.55 (2H, m), 3.35-3.88 (24H, m, containing two 3H, s, at δ 3.27 and 3.39 ppm), 4.18-4.30 (2H, m), 4.55 (0.5H, m), 5.25-5.43 (6.5H, m), 5.89-5.99 (3H, m), 6.65 (1H, br).

FABMS (positive-ion) m/z, 1330 [M+Na, ³⁵Cl]⁺, 1332.

HRFABMS Calcd. for C₆₁H₁₀₅³⁵Cl₃NO₂₀PNa: 1330.5931. Found: 1330.5928.

【0581】

(8) 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-D-グルコピラノース (第C c 2工程)

(7) で得られた化合物 (1.290g, 0.985mmol) を、実施例1(11)と同様に反応させると、油状の標記化合物 (756mg, 収率55%) が得られた。

IR ν_{\max} (film) 3305 (br), 2926, 2856, 1755, 1652, 1543, 1465 cm^{-1} .

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (12H, m), 1.26 (60H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 2.01-2.02 (4H, m), 2.16-2.22 (2H, m), 2.52-2.59 (2H, m), 3.04-4.37 (25H, m, containing two 3H, s, at δ 3.27 and 3.39 ppm), 4.54-4.78 (7H, m), 5.00m (0.5 H, s), 5.23-5.52 (8.5H, m), 5.86-5.98 (3H, m), 6.09 (1H, d, J=7.3 Hz, NH).

FABMS (positive-ion) m/z, 1420 [M+Na]⁺.

HRFABMS, Calcd. for C₇₆H₁₃₆NO₁₉PNa: 1420.9342. Found: 1420.9347.

【0582】

(9) ジアリルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-{2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ]- β -D-グルコピラノシル}-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)- α -D-グルコピラノシド (α 体) 及びジア

リルホスホノ 4-0-アリルオキシカルボニル-3-0-デシル-6-0-(2-デオキシ-4-0-ジアリルホスホノ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -β-D-グルコピラノシル)-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド(β体)(第Ca4工程)

(8) で得られた化合物(743mg, 0.531mmol)を、実施例1(13)と同様に反応させることにより、標記化合物α体(166mg, 収率20%)及びβ体(185mg, 収率22%)を油状物として得た。

α体:

IR ν_{\max} (film) 3306, 3086 (w), 2926, 2856, 1759, 1721, 1666, 1548 cm^{-1} .
 400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (60H, bs), 1.46-1.73 (10 H, m), 2.00-2.05 (4H, m), 2.21-2.24 (2H, m), 2.53 (2H, t, $J=7.7$ Hz), 3.24-3.79 (19H, m, containing two 3H, s, at 3.28 and 3.38 ppm), 3.88-3.98 (2H, m), 4.08 (1H, m), 4.27 (1H, m), 4.54-4.65 (11H, m), 4.75-4.83 (2H, m), 5.24-5.42 (12H, m), 5.80 (1H, dd, $J=3.7, 6.6$ Hz), 5.89-5.99 (5H, m), 6.54 (1H, d, $J=7.3$ Hz, NH).
 FABMS (positive-ion) m/z , 1558 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 1580 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.
 HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{145}\text{NO}_{22}\text{P}_2\text{Na}$: 1580.9632. Found: 1580.9617.

β体:

IR ν_{\max} (film) 3309, 3086 (w), 2926, 2856, 1759, 1722, 1669, 1550 cm^{-1} .
 400 MHz ^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (60H, bs), 1.38-1.70 (10 H, m), 2.00-2.04 (4H, m), 2.21-2.23 (2H, m), 2.53 (2H, t, $J=7.4$ Hz), 3.21-3.79 (21H, m, containing two 3H, s, at 3.27 and 3.38 ppm), 3.98 (1H, m), 4.27 (1H, m), 4.46-4.72 (12H, m), 5.00-5.09 (2H, m), 5.23-5.42 (12H, m), 5.85-5.98 (5H, m), 7.35 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH).
 FABMS (positive-ion) m/z , 1580 $[\text{M}+\text{Na}]^+$.
 HRFABMS, Calcd. for $\text{C}_{82}\text{H}_{145}\text{NO}_{22}\text{P}_2\text{Na}$: 1580.9632. Found: 1580.9650.

【0583】

(10) ホスホノ 3-0-デシル-6-0-(2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル)-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-α-D-グルコピラノシド(第Ca5工程)

(9) で得られた化合物α体(178mg, 0.114mmol)を、実施例1(14)と同様に反応させると、粉状の標記化合物(89mg, 収率59%)が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3286 (br), 2925, 2854, 1747, 1717, 1630, 1551, 1466 cm^{-1} .
 400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3\text{-CD}_3\text{OD}$, 5:1) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.27 (60H, bs), 1.40-1.75 (10H, m), 2.00-2.04 (4H, m), 2.22-2.35 (2.5H, m), 2.58 (1.5H, t, $J=7.3$ Hz), 3.24-4.10 (24H, m), 4.69 (1H, m), 4.76 (1H, d, $J=8.1$ Hz), 5.33-5.36 (2H, m), 5.67 (1H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1312 $[\text{M}-\text{H}]^-$.

Anal. Calcd for $\text{C}_{66}\text{H}_{125}\text{NO}_{20}\text{P}_2$: C, 60.30; H, 9.58; N, 1.07; P, 4.71. Found: C, 59.87; H, 9.64; N, 1.41; P, 4.65.

【0584】

【実施例22】

ホスホノ 3-0-デシル-6-0-(2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル] -6-0-メチル-2-[(Z) -11-(オクタデセノイル) アミノ] -4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル)-2-0-(3-オキソテトラデカノイル)-β-D-グルコピラノシド(第Ca5工程)

実施例21(9)で得られた化合物β体(160mg, 0.103mmol)を、実施例1(14)と同様に反応させると、粉状の標記化合物(97mg, 収率72%)が得られた。

IR ν_{\max} (KBr) 3287 (br), 2925, 2854, 1746, 1717, 1629, 1554, 1466 cm^{-1} .

400 MHz ^1H NMR ($\text{CDCl}_3\text{-CD}_3\text{OD}$, 5:1) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (60H, bs), 1. 50

40-1.73 (10H, m), 2.01-2.02 (4H, m), 2.20-2.37 (2.5H, m), 2.58 (1.5H, t, $J=7.3$ Hz), 3.30-3.82 (21H, m, containing two 3H, s at 3.30 and 3.41 ppm), 4.01-4.05 (3H, m), 4.88-4.94 (2H, m), 5.05 (1H, m), 5.33-5.36 (2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1312 $[M-H]^-$.

Anal. Calcd for $C_{66}H_{125}NO_{20}P_2$: C, 60.30; H, 9.58; N, 1.07; P, 4.71. Found: C, 59.93; H, 9.75; N, 1.29; P, 4.58.

【0585】

〔試験例1〕

ヒト全血 $TNF\alpha$ 産生に対する抑制試験 (in vitro)

本試験は、Hartmanらの方法 (D.A.Hartman, S.J.Ochalski and R.P.Carlson; The effects of antiinflammatory and antiallergic drugs on cytokine release after stimulation of human whole blood by lipopolysaccharide and zymosan A: Inflamm. Res., 44, 269 (1995)) に準じて行なった。

【0586】

健康人のボランティアよりヘパリン存在下末梢血を採取した。全血 $360\mu L$ を、被検化合物のジメチルスルホキシド溶液 $20\mu L$ を予め添加した 96-well ブロックに加え、更に刺激剤としてリポ多糖 (LPS) (E. coli O26:B6由来、Difco社) (終濃度 $10ng/mL$) $20\mu L$ を添加後よく混和し、 $37^\circ C$ 、 $5\%CO_2$ の条件下で6時間培養を行なった。培養終了後、 $4^\circ C$ に冷却して反応を止め、直ちに $2000rpm$ の条件で15分間遠心し、上清の血漿を分離回収した。血漿中に産生、放出された $TNF\alpha$ は酵素免疫測定 (ELISA) キット (Biosource社) で測定した。被検化合物存在下及び非存在下のサイトカイン産生量より抑制率を求めた。これら平均抑制率に基づいて、最小二乗法により IC_{50} 値を求めた。その結果を表1に示す。

【0587】

〔表1〕

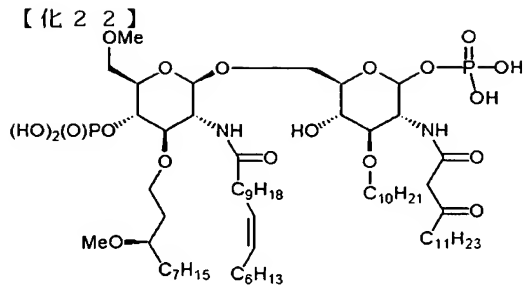
試験化合物	IC_{50} (nM)
化合物1	0.16
化合物2	1.5
化合物3	0.31
化合物4	0.37
化合物5	0.019
化合物6	0.20
化合物7	12.2
化合物8	0.63
化合物15	3.2
化合物16	0.6
化合物17	1.3
化合物19	1.1

〔試験例2〕

ヒト全血 $TNF\alpha$ 産生に対する抑制試験 (in vitro)

試験例1と同様にして、試験化合物についての IC_{50} 値を求めた。なお、比較として、米国特許5935938号公報に記載の化合物を比較化合物として用い、試験化合物と同様に IC_{50} 値を求めた。比較化合物の構造式を示す。

【0588】



【 0 5 8 9 】

また、本試験例の結果を表 2 に示す。

【 0 5 9 0 】

〔表 2〕

試験化合物	I C ₅₀ (nM)
化合物 1 2	0.1
化合物 1 3	0.3
化合物 1 6	0.5
化合物 1 7	0.9
化合物 1 8	1.4
化合物 1 9	0.3
比較化合物	2.0

〔試験例 3〕

ヒト全血 TNF α 産生に対する抑制試験 (i n v i t r o)

試験例 2 と同様にして、試験化合物についての I C₅₀ 値を求めた。また、試験例 2 と同じ比較化合物を用いた。本試験例の結果を表 3 に示す。

【 0 5 9 1 】

〔表 3〕

試験化合物	I C ₅₀ (nM)
化合物 1 3	0.19
化合物 1 4	0.14
化合物 1 5	0.18
化合物 2 1	0.20
比較化合物	0.30

〔試験例 4〕

マウス TNF α 産生に対する抑制活性試験 (i n v i v o)

本試験は、Y. E n d o らの方法 (British Journal of Pharmacology 128, 5-12 (1999)) に準じて行った。

【 0 5 9 2 】

リポポリサッカライド (LPS) に対して感受性が強いことが知られている C3H/HeN マウス (雄、7 週齢) を 1 群 5 匹で使用した。ガラクトサミン (GalN, 1g/5ml) 及び LPS (0.05mg/5ml) は生理食塩水でそれぞれ溶解した後、等量で混和して GalN・LPS 溶液を調製した。調製した GalN・LPS 溶液は 10ml/kg の割合で尾静脈内注射した。試験化合物は 0.1% トリエチルアミ

10

20

30

40

50

ン水溶液に溶解し、GalN・LPS溶液注射とほぼ同時に10ml/kgの割合で尾静脈内注射した。GalN・LPS溶液注射1時間後にエーテル麻酔下、マウス下行大静脈より血液を採取し、血漿を分離した。血漿中のTNF α 産生量は市販のTNF α ELISAキットを用いて測定した。試験化合物のTNF α 産生抑制活性は、GalN・LPS注射により産生されたTNF α に対する抑制率として算出した。試験結果を表4に示す。

【0593】

〔表4〕

試験化合物	GalN・LPS注射により産生されたTNF α に対する抑制率(%)
化合物14	91.8
化合物15	85.3
化合物17	88.8
化合物18	90.1
化合物21	84.8
比較化合物	75.4

10

〔試験例5〕

マウス致死に対する救命試験 (i n v i v o)

20

本試験は、H. T a k a d a らの方法 (The Journal of Infectious Diseases 162, 428-434 (1990)) に準じて行なった。

【0594】

GalN・LPS溶液注射72時間後のマウスの生死を観察し、生存率を算出した。使用したマウスの系統、週齢、性別、GalN・LPSおよび化合物投与液の調製法、投与経路とタイミング等は試験例4に準じて行なった。なお、本試験は1群10匹のマウスを使用した。試験結果を表5に示す。

【0595】

〔表5〕

72時間後のマウスの生存率(%)			
投与量 (mg/kg)	試験化合物：	化合物13	化合物14
0		10	10
0.3		20	20
1		50	50
3		60	50
10		80	70

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 P 37/02	A 6 1 P 37/02	
// C 0 7 M 7:00	C 0 7 M 7:00	

(72)発明者 汐崎 正生
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 下里 隆一
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 渡辺 由紀子
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 望月 隆
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

Fターム(参考) 4C057 BB03 CC03 DD03 JJ05
4C086 AA01 AA02 AA03 EA05 GA16 MA01 MA04 NA14 ZA36 ZB07
ZB11 ZB35

【要約の続き】

C₃—C₂₀アルキノイル基、

R⁵は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、置換可C₁—C₆アルコキシ基、置換可C₂—C₆アルケニルオキシ基又は置換可C₂—C₆アルキニルオキシ基。] で表される化合物、その薬理上許容しうる塩。

【選択図】 なし。